Vol. 2002

セラミックス基盤工学研究センター年報



Annual Report of the Ceramics Research Laboratory Nagoya Institute of Technology

> 名古屋工業大学 セラミックス基盤工学研究センター

(表紙デザイン:松井和也)

目 次

解説

セリアと自動車触媒

小澤正邦 1

藤 正督,高橋 実 9

粒子の表面物性と粒子間付着力

総説

美濃焼産地における資源循環型食器の実用化への取り組み - 美濃「リ食器」とGL21の活動」 -一伊達稔,長谷川善一,加藤誠二,加藤弘二,渡辺 隆,島田 忠 17

論文

Pb(Mg1/3Ta2/3)O3-PbTiO3系誘電体セラミックスの傾斜化による誘電率 - 温度特性の制御 八木慎太郎,松井和也,中谷学史,水谷 守,太田敏孝 25

ロッキングカーブ測定を用いた多結晶薄膜における配向の解析 虎谷秀穂,日比野寿,井田隆,桑野範之 31

- i -

研究業績

39

セラミックス基盤工学研究センターニュース

53

Contents

Review		
Ceria and Automotive Catalyst	Masakuni Ozawa	1
Surface Properties of Particle and Adhesion Force between Particle	S	
Masayoshi FUJ	I and Minoru TAKAHASHI	9
Activities on Re-circulation of Discharged Porcelain Wares at MINC	OYAKI District	
- MINO ^r Re-Tableware J and Green Life 21 Project		
Minoru Ichidate, Zenichi Hasega	wa , Seji Kato , Koji Kato ,	
Takashi Watanabe, Tadashi Shimada ((The Green Life 21 Project)	17
Paper		
Permittivity-Temperature Characteristic of Graded PMT-PT Ferroe	lectric Ceramics	
Shintaro YAGI, Kazuya MATS	SUI , Norifumi NAKATANI	
Mamoru M	IZUTANI, Toshitaka OTA	25
Analysis of Preferred Orientation in Polycrystalline Thin Films Usir	ng Rocking Curve Measuremer	nt
H. Toraya , H. Hi	bino , T. Ida , N. Kuwano	31
Research Activities		39
CRL News		53

セリアと自動車触媒

小澤正邦

名古屋工業大学セラミックス基盤工学研究センター 507 - 0071 岐阜県多治見市旭丘10 - 6 - 29

Ceria and Automotive Catalyst

Masakuni Ozawa

CRL, Nagoya Institute of Technology, Tajimi, 507-0071, Japan Phone 81-572-27-6811, FAX 81-572-27-6812, email ozawa@crl.nitech.ac.jp

This article focuses on the role of cerium oxide (ceria, CeO₂) and the mixed oxide of cria-zirconia system, which are important as an excellent promoter for oxygen storage capacity in automotive three way catalyst, for readers in ceramic engineering field. Automotive three way catalyst system (TWC) is generally operating under the condition of the certain range in air-fuel ratio (A/F) Most automotive catalysts consist of precious metals such as Pt, Rh and Pd, promoters and transitionalumina support. CeO₂ can provide oxygen for oxidizing CO and HC under rich A/F condition, and remove it from exhaust gas phase for reducing NOx under lean A/F. For the highest purifying activity, the action that Ce⁴⁺ in CeO₂ lattice easily changes to Ce³⁺ is useful. Its nonstoichiometrical behavior in the state of crystalline fluorite-type oxide is essential for this catalytic operation. The practical use of automotive catalyst under harsh condition has required better durability performance of catalysts for advanced engine systems, which are matched in various kinds of new version automobiles. Ceria-zirconia system, which was first developed by Ozawa and coworkers in 1980's, has been still important composition in recent automotive catalysts. Here, it is described that alumina-supported ceria is affected by the addition of zirconia regarding with specific surface area stability. Newly, the fractal sintering of zirconia based powders has been investigated by neutron scattering techniques in order to describe powder-state sintering in a catalyst. This is a short review on the role of the ceria mixed oxides and possibility of ceria-related technology for future ceramic science.

1.はじめに

世界で初めてマスキー法をクリアーして,自動車開発 史の伝説となったホンダのCVCCエンジンをはじめとし て,日本の優れた低公害エンジン技術は,新自動車の開 発のかなめとしていまも活き続けている。

1980年代後半,欧州排ガス規制に適合するため,低 NO×排出量化技術が達成でき,高速走行時の高温排ガス に耐え,長期の触媒浄化耐久性を維持する自動車触媒が 要求された。世界の自動車メーカーの開発競争となった が,耐熱担体とセリアージルコニア助触媒の開発など, 高性能エンジンに適応した触媒材料技術による開発がこ れを解決した。助触媒であったセリウムにジルコニアを 固溶させた固溶体触媒が,広く実用化され,セリアージ ルコニア固溶材料そのものの需要を生み出した。そして, その後のセリアージルコニア材料の高度な研究開発の展 開もめざましいものがある。学術的にみても,現在では 欧州,米国の自動車触媒研究で主要な研究課題のひとつ となっている。本稿では,現行の自動車排ガス浄化技術 におけるセリア(酸化セリウム)およびセリア-ジルコ ニアの役割について解説するとともに,関連する新材料 の開発例についても述べる。

2. 自動車触媒

(1) 自動車と排ガス

各種エンジンはガソリンや軽油の燃焼が可能なかぎり 効率良く行われるよう設計され,また制御されている。 しかし,温度や空気の混合比などの変動条件によって, 燃焼状態が理想的でなく,完全燃焼ができない場合があ る。その排ガスには,有害な一酸化炭素(CO)や窒素 酸化物(NOx),未燃の炭化水素(HC)が含まれ,これ らの有害ガスは,人体に直接害をおよぼすとともに,光 化学反応を起こし微粒子と結合するなどして,広範囲の 大気汚染や被害をもたらす原因となる。これらの排ガス を化学反応の設計と材料技術によって除去するのが,自 動車触媒技術であり,現在までのたゆみない開発努力の 結果,すぐれた環境保全技術として発展した。

地球温暖化をめぐる世界的な環境保全への要請は強 く,燃費および有害ガス排出の両面から,日本,欧米各 国で厳しい環境規制が実施され,また将来もその強化が 予定されている。このような事情から,自動車メーカー では,排ガス処理技術の高度化に多くの努力を払ってき ている。現在および将来の自動車業界では,環境技術は, 各社の覇権を決するような重要な技術であるとして,関 心が高まっており,これに刺激されて関連のシステムや 材料技術の高度化が進展してきた。

(2) 排ガス浄化システムと希土類元素

自動車エンジンからの排ガスは,床下の管,触媒コン パーターを通ってマフラーから排出される。一般にエン ジンからの燃焼排ガスは,室温から1000 付近の高温ま で変化し,また,有害ガスである一酸化炭素,窒素酸化 物,炭化水素を,希薄な濃度で含んでいる。さらに,エ ンジンの排気量と回転数の関係から,大量の排ガスが放 出される高流速下で,これらの処理をおこなわねばなら ない。すなわち,通常の触媒反応の概念では考えられな いような厳しい条件で排ガスを処理している触媒であ る。

このため,単純に触媒容器を装着するだけではなく, 酸素センサー(ジルコニア)を用いた精密な空気と燃料 の割合(A/F)の制御をはじめとして,空気流入経路と 混合の制御,電子制御による着火時期制御などがなされ ている。(図1)エンジン技術の進歩とともに,触媒シ ステムも進歩し,エンジンとのマッチングやシステム全 体の設計に対する新触媒の開発も盛んに行われている。

これら触媒本体に用いられる材料および触媒組成物に は,希土類元素が重要な役割を演じている¹⁾。とくに, 触媒コート層や複合触媒本体成分の中のセリウム元素 は,後に述べるような「酸素ストレージ能:OSC (Oxygen Storage capacity)」によって,制御系全体の設 計にも影響するような大きな役割をもつにいたった。



図1 エンジン排ガス浄化システムの概念図: 燃焼条件の最適な空気 / 燃料比(A/F)を保つことが 必要であるため,酸素センサーと燃料供給システムが必 要である。

3.セリウム酸化物の酸素ストレージ能

(1) 助ける触媒

主触媒を助ける反応促進機能をもつ成分を総称して 助触媒という。セリウムは助触媒の一つの成分である。 排ガス浄化反応は,複雑な反応の連鎖によるため,各 素反応に特有の触媒作用を有する助触媒が考えられる。 セリウムをはじめとして,希土類金属酸化物はしばし ばそれらの反応を促進する物質として研究されてきた。 70年代後半に自動車触媒が実用化される中で,フォー ド社を初めとする自動車会社の研究者らは,セリウム の添加が空燃比変動による浄化率の低下を抑制するこ とを報告した²。

セリウムが,助ける触媒の存在ながら自動車触媒の主 役と並ぶ重要な役割をもつにいたったのには,冒頭で述 べたように1980年代の各国の厳しい排ガス規制強化とい う背景がある。とくに,欧州での規制は,走行条件が厳 しく排ガスの高温化が避けられないにもかかわらず,そ の規制値は米国カルフォルニア州の大気汚染防止法に匹 敵するもので,高い耐久性が要求され,以後の自動車メ ーカーの環境対策技術の優劣を試す試金石となっていっ た。80年代後半になって,酸化セリウムと酸化ジルコニ ウムの共存によって著しいOSC向上効果が実現されるこ とがわかり、90年代には高性能OSC材料そのものが研究 開発対象となるまでに広がりをみせ、世界各国での開発 が進められ、また基礎研究が特に欧州の研究者らによっ て盛んに行われている。セリウム材料は,現在では,貴 金属と並んで自動車触媒に不可欠で,大量に用いられる ようになっている。

(2) セリウムの役目

自動車触媒におけるセリウム元素の主な役割は次のようであるといわれている³⁾⁻⁶³。

1 貴金属触媒の耐久性向上

2 水性ガスシフト反応等の反応促進



図2 自動車触媒(3元触媒)のA/Fと3成分(3元)ガスの 浄化率の関係:ウィンドウ内で制御するとどのガスに対 しても有効な浄化触媒として働く。



図3 白金 / アルミナ触媒上の3 成分ガス(CO, NO, HC)の 浄化率の温度依存性: (a)はA / F変動なし,(b)は変 動条件下。組成変動によって浄化率が低下する。 (----NO,・・・・・CO, ·-·-·HC)

3 酸素ストレージ能(酸素を貯蔵供給する能力) このうち,第三の酸素ストレージ能(OSC)は,現在の エンジンシステムにおいて重要なな要素であり,セリウ ムのもっとも大切な役割で,また開発課題としても重要 である。

自動車触媒における浄化性能の実際的な制御方法は各 種のエンジン設計のよって多少異なるが,エンジンの作 動条件によって変動する空燃比 (A/F)を一定の狭い幅 に抑えることに特徴がある。酸素センサーによりA/Fを を保ち、最適の燃焼条件と排ガス浄化のための反応条件 をつくりだしている。(図2)しかし,排ガスに含まれ る微量の有害ガスは、実際には、担体上の触媒貴金属や 助触媒酸化物上に吸着し,その上で触媒反応を起こすこ とによって浄化される。これら一連の反応過程の進行は, かなりミクロな空間で反応条件、とくにガス組成が維持 されなければならないため,高い浄化性能が要求される 近年のエンジンシステムでは,マクロに制御されたA/F 値だけでは十分に浄化触媒性能を発揮させることができ ない。そのため、触媒層自身に、ミクロな空間でA/F値 を制御するような機能が求められる。このような機能を 達成しているのが、自動車触媒の酸素ストレージ能 (OSC)と呼ばれる作用である。

図3は,3成分のガス(CO,NO,HC)を浄化する 時,ガス組成変動によって浄化率が低下(aからbへ)す ることを示している。図4は,後で述べるようなジルコ ニア添加セリウムを加えた触媒の浄化率で,図3bと同



図4 セリア - ジルコニア助触媒を添加した白金 / アルミナ触 媒上,図3(b)と同じ変動条件下で測定した浄化率の温 度依存性。図(b)と本図を比較すると,OSC作用によ って,300 以上の浄化率が大幅に向上している。 (----NO,・・・・・CO,・-・-・HC)

表1 自動車触媒に使われる材料

材料,セラミックス

・酸素センサー	イットリウム添加ジルコニア等 , 素子材料
・触媒コンバーター	希土類添加耐熱合金パッケージ
・触媒ハニカム担体	コージエライト,耐熱合金モノリス
・触媒コート層	アルミナ,ランタン,セリウム等含有微粒子
・複合触媒組成	貴金属 , セリウム , ジルコニウム等含有微粒子
-	

じガス組成変動条件下でも高浄化率を維持している。つまり,セリウム系助触媒は,そのOSC作用によって,酸素センサーで制御できないような排ガスでも処理できる活性を自動車触媒にもたらすことができる。

4. 高性能セリウム複合酸化物の作用メカニズム

(1) セリウム酸化物のレドックス反応

機能部品

二酸化セリウムは4価のセリウムイオンよりなる酸化 物で,セリウムイオンの価数変動,Ce(4+) Ce(3+) に伴うレドックス反応により,三酸化二セリウムに変化 するとされている。

2CeO₂ Ce₂O₃ + O₂ (1) 実際の排ガス浄化触媒に想定される反応(表1)のうち, 酸化反応は本来,酸素過剰下(リーン)で,還元反応は 酸素不足下(リッチ)で起こるが,排ガス触媒上ではこ れらの素反応は一連の反応として観察され,最終的に CO₂, N₂, H₂Oの生成する反応となる。二酸化セリウム は,酸化反応に対しては酸素を放出し,還元反応に対し ては酸素を吸収して,これらの反応を助けるのである。

排ガスのリッチ・リーン組成変動による素反応変化は きわめて複雑であり、触媒反応の研究として、CO-NO 系や、NO-H2系などさまざまな反応系について、Pt、 Rhなど貴金属成分の違いや、セリウムをはじめとする多 くの金属酸化物成分を含む助触媒効果が研究されてき た。つまり、触媒反応系でのセリウムの助触媒効果は、 実は単純ではない側面もある。いわゆるOSCはこれらの



図5 二酸化セリウム(×は,セリウムに対するランタンの添加原子比)の一酸化炭素(CO/N2混合ガス中)による 還元反応における,格子定数のその場X線回折観察デー タ。立方晶セリアの格子定数が時間とともに連続的に増 大し,蛍石型構造を保ったまま,反応(2)がおこって いる。

総合的な結果として触媒にあらわれるため,さまざまな 観点から研究が進んでおり,最近では,とくにセリウム 酸化物の固体状態の面からその成果が多くあらわれるよ うになった。

(2) 非化学量論性とOSC

二酸化セリウムは, 蛍石型構造をとる安定な酸化物で あるが, 還元条件で酸素欠損の生成を伴い,非化学量論 性酸化物を形成する。二酸化セリウムの状態が変化する ことにより,絶縁性と電子伝導,イオン伝導を示し,そ れらとf電子と特有の電子配列, 価数揺動が関係すると 考えられることから,物性的な基礎研究の対象としても 興味深い。OSC向上のためには,酸化セリウム自身の性 質を研究する必要がある。上記の反応は,結晶構造を考 慮するとCeO2とCe201間の構造の違いのため,単に酸素 の放出吸収以外の固体構造変化を伴うことになり,速い 触媒反応には追従できないと考えられる。酸化セリウム 上で,数百 以下の比較的低温で起こる還元反応と酸化 反応がOSCに直接寄与するが,これらの速やかなレドッ クス反応は,非化学量論的な化合物CeO22×の生成による。

2CeO₂ = CeO_{2-x} + x/2O₂ (2) セリウムイオンの価数変化と同時に,格子内酸素の放出 吸収がおこり,OSCが発揮される。したがって,セリウ ムと他の成分の複合化や固溶体形成をさせる場合でも, セリウムのレドックス反応が非化学量論性を利用して有 効に働き,また結晶格子内の酸素の放出吸収が速ければ, この反応は大きく促進される。たとえば,図5は,X線 回折でランタン添加酸化セリウムと一酸化炭素の反応を その場観察し,立方晶の酸化セリウムの格子定数変化を 追跡した結果である。結晶構造は立方晶を保ち,セリウ ムは4価より3価イオンの方がイオン半径が大きいた め,3価イオンの生成による格子定数の増加が観察され, 上記(2)の反応がおこっていることがわかる⁷。

しかしながら,実際,高いOSCを出現するセリア系材料がどのようなメカニズムで働いているかは,現在も,

表2 自動車触媒での浄化反応 CO 02 C O₂ + ΗC + **O**₂ H₂O + **C O**₂ 02 H₂O H₂ + NO + C 0 N₂ + **C O**₂ NO + H_2 N_2 + H₂O HC + NO N₂ + H₂O + C O₂ CO + H₂O $C O_2$ H₂ ΗC C 0 CO_2 + H₂O + H₂ +

未解明のままである。その研究には、中性子回折、中性 子散乱法,EXAFS,放射光X線構造解析など物理的な方 法も多く用いられるが、実際の触媒が作動する条件で何 がおこっているか調べることはなかなか困難である。セ リアの非化学量論性だけでは、その現象は説明できず、 結晶構造、表面活性サイト、貴金属との相互作用、反応 中間体など、触媒と材料の観点からも、多くの研究が続 けられているところである。

5. セリア - ジルコニア助触媒

セリア - ジルコニニア助触媒の開発は,実用化研究が 先行し,並行して実触媒上の添加物,ランタン,ジルコ ニウム,バリウム等が貴金属触媒の性能と耐久性向上に 有効であることも調べられている⁽³⁾⁻¹⁰⁾。セリアージルコ ニア系は,特に優れたOSCをもたらし,広く実用化され るとともに,その後今日にいたるまで,OSCのメカニズ ム,酸化物の状態,添加物効果などが詳細に調べられ興 味ある研究課題として多くの研究者により研究されるよ







図7 Cetta xZrxO2を低温(700 - 900K)と高温(1300K)で水素 還元したときの還元の程度: Cetta xZrxO2の酸素ストレー ジ能(OSC)の最適組成域が反応温度によって異なるこ とを示す。

うになった。

図6はその研究例¹¹⁾で,酸化物と水素との反応量を, 温度を上げながら測定すると,酸化セリウムでは,主に 1100K付近で反応するのに対し,ジルコニウム添加セリ ウムでは800 - 900Kの低温で反応するようになることを 示している。すなわち,図3と4で示したようなセリウ ム-ジルコニウム添加による浄化率向上が,リッチ条件 を模擬した水素との反応による低温酸素放出現象と深く 関係している。

一般に,セリアにジルコニアを添加すると,排ガス組 成変動下での触媒浄化率が著しく向上する。浄化反応中 のOSC作用を模擬して,水素還元による酸素放出や還元 後の酸素吸収でOSC量を測定することが行われている。 OSCがどの組成で最高になるかについて,図7にその例 を示すが,使用する温度域や作製条件に依存しているよ うであり,研究者によっていろいろな報告がなされてい る^{33,22}。

また,実用上の触媒化の観点からは,触媒成分全体を 考慮した種々の添加方法や混合方法など,触媒の作製プ ロセスも重要である。自動車触媒の開発にならって材料 開発の一環として高OSC材料そのものをセラミックス技 術や微粒子合成技術などを応用して開発研究する動きが あらわれ,新しい材料が提案されている^{(3)~(5)}。すなわち, セリウム系触媒材料の研究開発は,自動車触媒市場を背 景にした材料科学と触媒化学の学際的な研究開発課題で あるということができる。

6. セリア系助触媒のシンタリング現象

自動車触媒は,白金等の貴金属,助触媒,触媒担体で 構成され,それらの組み合わせで高性能を発揮する。不 均一触媒における触媒反応を支配する最も重要な因子 は,固体表面における活性反応種の励起であるから,こ れに必要な活性点の数の増加は重要な制御課題となる。 高温触媒において,シンタリングの抑制によって,実効 的な表面積を増加させる,すなわち耐熱性向上によって 高温での比表面積を維持させることは,もっとも単純な がら,しかし大切な活性向上因子である。

ここでは,実用上重要な助触媒であるセリアと熱的な 変化およびシンタリングについて述べる。表3に,高温 シンタリング現象とセリア - ジルコニア助触媒の利用の 関係を掲げた。触媒調製時には,前駆体の熱分解と微視 的な反応,微粒子の成長をともなう現象がある。触媒使 用時には,高温排ガスや触媒の温度上昇による微粒子の 焼結と粒成長,相分解や結晶構造の原子レベルの変化が 予想される。これらの総合された結果として、セリア系 助触媒の活性と耐熱性、耐久性があらわれる。触媒は微 粒子状態を維持するために、それぞれに応じた特殊な合 成・調製プロセスを必要とする。触媒のシンタリングは 一般的なせラミックスの焼結理論等ではうまく説明でき ないことが多いが、それは、微視的な粒子間の反応や構 造変化,初期凝集状態の複雑さのほか,酸化還元現象な ど,未解決の課題を含むからである。実用的なセリア-ジルコニア助触媒で、さまざまな合成手法と組成が提案 されているのも,調整後の熱処理にともなう現象がまだ 解明されていないことの現れであろう。

アルミナは,ひろく用いられている触媒担体であり, 希土類元素で安定化したアルミナの開発は,自動車触媒 の耐熱性向上に大きく寄与した。セリウム添加によって も,アルミナのシンタリングが抑制される¹⁶⁾。したがっ て,アルミナとセリアの相乗効果によって,比較的表面 積の高いセリア粒子が担持されたアルミナーセリア触媒 ができる。そして,さらに,アルミナにセリアージルコ

表3 セリアージルコニア系助触媒の調製と利用におけるさまざまな熱的変化の現象

プロセス	目的	温度領域	現象
<調製>			
化学合成反応	沈殿,析出	室温付近	核生成,化学反応
合成プロセス	焼成,粉砕	~数百	固相反応,焼結,準安定相
<利用>			
自動車触媒化	貴金属担持	条件による	貴金属分散,SMSI効果
排ガス耐久使用	助触媒	~ 800	焼結,固相反応,被毒
排ガス高温使用	助触媒	1000 超	焼結,固相反応



図8 アルミナ担体に添加したセリア(左)とセリアージルコ ニアCeosZrosO2(右)微粒子の形態を示す透過型電子顕 微鏡像。



図9 アルミナ担体に添加したセリアージルコニアの比表面積 と組成の関係(800 で熱処理後)。

ニアを添加した助触媒では,分散性向上とシンタリング 抑制の効果によって、高温微細構造が維持された助触媒 が形成される。図8は,アルミナにセリアおよびセリア ージルコニアを添加した場合の微細構造の電子顕微鏡写 真を示している。この写真では,アルミナは見えにくく なっており,平均の質量数の大きいセリアおよびセリア ージルコニアが強調されている。セリアでは,粒子がア ルミナ上に均一に分散せず凝集する傾向にあるのに対 し、セリアージルコニアでは、アルミナ表面を覆うよう に細かい粒子が生成している。これは,助触媒における シンタリングが,粒子の接近と粗大化によって担体上で 凝集をおこそうとするのを,ジルコニアの添加が阻害す る現象をあらわしている。つまり、従来の担持触媒でも、 セリアにジルコニアを加えれば,シンタリング抑制効果 によって,表面積を維持し,活性低下を防止することが できることが予想される。本系を比表面積でみると,図 9のように,ジルコニア添加によって,熱処理後の表面 積低下が抑制された。これは、単純化した例であるが、 エンジン制御の実用条件下での触媒の微細構造と助触媒 特性との関係は今後とも検討課題であろう。

7.フラクタルシンタリングとセリア添加ジルコニア微 粒子

セリアージルコニア系で多く用いられる助触媒の利用



図10 フラクタルを表す平面上のクラスター(計算機シュミレ ーションによる)



図11 ジルコニア微粒子の中性子小角散乱データ。

形態としては、上記の担持触媒のほかに、セリアージル コニア系の微粒子を独立に合成し、これを助触媒として 触媒組成に加えることによって、もっとも酸素ストレー ジ能のすぐれた固溶体組成を、有効に活かそうとしてい る。この場合は、高温でセラミックス微粒子が、凝集状 態で触媒層中に独立に存在し、そのシンタリングがおこ ると考えられる。そのセラミックス粒子組成自身のシン タリングを防ぐためには、合成方法や組成を検討しなけ ればいけないが、これらは、その助触媒粒子の履歴に特 有であり、高温の現象もその影響を受ける。セリアージ ルコニアでは、作製方法にもよるが、場合により準安定 な状態で作製され使用されるため、高温でさまざまな現 象を伴い、固相反応、焼結と粒成長などがおこる。

筆者らは、フラクタル構造によって触媒微粒子の高 温シンタリングを表現し、制御することを提案したの で少し紹介する。フラクタル¹⁷⁾は、マンデルブローに より提唱された概念で、簡単にいえば、ある図形がそ の倍率を変えてみても自己相似にみえるような現象を いう(図3)¹⁶⁾。

フラクタルシンタリングの概念は,フラクタル構造を 維持させることによって,制御されたシンタリングをお こさせ,またその範囲を把握して,触媒の耐熱性の限界 を理解しようとするものである⁽⁹⁾。この系のシンタリン グとフラクタルの関係を調べて,ジルコニアが600 付 近でフラクタル構造を失うのに対し,セリア添加ジルコ

表4 ZrO2微粒子のフラクタル解析結果

組成	熱処理()	フラクタル次元	結晶子径 (nm)	フラクタル領域(nm)	比表面積(m²/g)
ZrO ₂	500	2.8	11	22	40
ZrO ₂	600	-	22	-	35
Ce0.1Zr0.9O2	600	2.9	20	500	26
Nd _{0.1} Zr _{0.9} O ₂	600	2.9	7	570	72

ニアでは、熱処理後もフラクタル構造を示し、これらが 合成方法を反映した初期の粒子微細構造に依存すること を報告した。図10は、フラクタル解析のために測定した、 ジルコニア系微粒子の中性子小角散乱データである。小 角部に粒子構造に特有の散乱が現れる。このデータにつ いてフラクタル構造をもつとして散乱強度の計算を行う と,表4のようなパラメータが得られる。セリア添加ジ ルコニアは,フラクタル次元が2.9で,20nmの微結晶が 500nmまでの範囲でフラクタル性の凝集粒子構造を維持 している。混合組成の微粒子は,熱処理によっても,合 成時の構造を維持しやすいようであるが,その効果は, 混合元素によって異なっており,この場合はネオジムの 添加効果が大きい。このような安定なフラクタル構造を さらに高温まで維持するのに最適なパラメータが得られ れば助触媒微粒子のシンタリングをもっとうまく制御で きると思われ,今後の解析によってそれらを定量的に知 ることができるのではないかと期待している。

どのような作製方法をとるにせよ,使用条件下でのシ ンタリング等の微細構造変化は避けるのが望ましく,こ れに向けた研究はさらに必要であろう。

8.セリア-ジルコニア系助触媒の将来

新しいOSC材料の開発の成功を通じて、セリウムは他 の希土類とともに自動車触媒のキーマテリアルと目され るようになった。セリウム系触媒材料は、従来触媒が改 良され、耐熱性リーンバーンエンジン用自動車触媒に広 く応用されている。さらに、近年では、窒素酸化物と有 害有機物を含むパテイキュレート排出が問題となってい るディーゼルエンジンにも、OSCや低温燃焼触媒がいろ いろな形で応用され、浄化触媒の設計に利用されている²⁰。

すでに詳細な研究開発が進んでいるセリウムージルコ ニウム系でも、その合成法、構造制御、さらにOSCのメ カニズムについて未解明な部分が多く残っている。最近 ではCe,Zrにさらに別の元素の複合化、また開発に平行 して、触媒の基礎研究として貴金属、希土類等を添加し た場合の挙動等、多く研究がなされている。複合酸化物 の構造、組成、複合化方法、活性酸素種の挙動、触媒の 素反応との関係、耐熱性等の耐久性の問題など、枚挙に いとまのないほどの課題が検討されており、文献もきわ めて多数にのぼる状況である。また機会があればこの材 料についての詳細な文献レヴューも書きたい。

9.おわりに

最近は,触媒機能をもったセラミックスが,幅広い範 囲で応用展開可能なシーズ材料であるとして,その研究 が期待されてきている。不均一触媒において,シンタリ ングなどのセラミックス関連の現象は,古くから重要な 課題であったにもかかわらず²¹⁾,これまでセラミックス の研究としてはあまり返り見られなかったように思われ る。セラミックス作製技術やシンタリング制御のような セラミックスの学理は,これからの自動車触媒の開発に おいても十分貢献でき,またそれによって新たな触媒材 料の開発されれば,地球環境の改善に大いに役立ち,安 心した市民生活の礎となるものと期待される。

参考文献

- (1) C.K.Narula, J.E.Allison, D.R.Bauer, H.S.Gandhi, Chem.Mater. 8 (1996) 984-1003
- (2) H.S.Gandhi, A.G.Piken, M.Selef, R.G.Delesh, SAE paper 76021 (1976)
- (3) 曽布川英夫,足立吟也編著「希土類の科学」(化学 同人,1999) p755-764
- (4) H.C.Yao, Y.F.Yao, J.Catal.,86 (1984) 254
- (5) A.Trovarelli, Catal.Rev.Sci.Eng.,38 (1996) 439-520
- (6) J.Kaspar, P.Fornasiero, M.Graziani, Catal. Today, 50
 (1999) 285-298; Catalysis Today vol.50, No.2, "Recent Progress in catalysis by Ceria and related Compounds"
- (7) M.Ozawa, C.K.Loong, Catal.Today, 50 (1999) 329-342; M.Ozawa, M.Kimura, A.Isogai, J.Mater. Sci. 26 (1991) 4818
- (8) S.Matsumoto, N.Miyoshi, M.Ozawa, M.Kimura, SAE paper 891970 (Soc.Automotive Eng, USA, 1989)
- M.Ozawa, M.Kimura, A.Isogai, J.Alloy.Compds., 193
 (1993) 73; S.Matsumoto, N.Miyoshi, K.Kanazawa, M.Kimura, M.Ozawa, Catalytic Science and Technology, v.1, p335 (Kodansha -VHC Tokyo, 1990)
- (10) M.Funabiki, T.Yamada, SAE paper 881684 (1988)
- (11)A.Trovarelli, F.Zamar, J.Llorca, C.Leitenburg, G.Dolcetti, J.T.Kiss, J.Catal. 169 (1997) 490
- (12)J-P.Cuif, G.Balanchard, O.Touret, A.Seigneurin, M.Marczi, W.Quemere, SAE paper 970463 (1997, Soc.Automotive.Eng.)

- (13)T.Murota, T.Hasegawa, S.Aozasa, H.Matsui, M.Motoyama, J.Alloy. Compds.193 (1993) 298
- (14) A.Suda, H.Sobukawa, T.Suzuki, T.Kandori, Y.Ukyo, M.Sugiura, J.Ceram.Soc.Jpn., 109 (2001) 177
- (15)T.Ozaki, T.Masui, K.Machida, G.Adachi, T.Sakata, H.Mori, Chemi.Mater. 12 (2000) 643
- (16) M.Ozawa and M.Kimura, J.Mater.Sci.Lett.9,291-293
 (1990); M.Ozawa, M.Kimura, A.Isogai, J.Less-common metals, 162,297-308 (1990); 小澤正邦, 木村希夫, 粉体および粉末冶金, 37,466-473 (1990)
- (17)高安秀樹編著「フラクタル科学」(朝倉書店,1987) (18)P.Meakin, Phys.Rev.,B29(1984) 3722
- (19) M.Ozawa, C.-K.Loong, Physica B vol.241/242, 269-275
 (1998); C.-K.Loong, P.Thiyagarajan, J.W.Richardson, M.Ozawa, S.Suzuki, J.Catalysis vol.171, 498-504
 (1997)
- (20)田中俊明,第90回触媒討論会A-3G19(浜松,2002.9)
- (21)G..Kucynski, A.E.Miller, G.A.Sarget Edited, "Sintering and Heterogeneous Catalysis", 1984 Plenum Press, New York

粒子の表面物性と粒子間付着力

藤 正督・高橋 実

名古屋工業大学セラミックス基盤工学研究センター 〒507-0071 岐阜県多治見市旭ヶ丘10-6-19

Surface Properties of Particle and Adhesion Force between Particles

Masayoshi FUJI and Minoru TAKAHASHI

Ceramics Research Laboratory, Nagoya Institute of Technology Asahigaoka 10-6-19, Tajimi 507-0071 Japan

Powders are frequently used in material processing such as fabrication of ceramics. For the control of dispersibility and cohesion, it is indispensable to understand the adhesion force between particles. The adhesion force is influenced by the environmental factors to which the powder is exposed and the properties of the particles. In handing powder, the surface changes caused by humidity are especially important. In this paper, the influence of humidity and the physico-chemical properties of particle surfaces on the adhesion between particles were reviewed.

1.はじめに

粉体が関わる工業プロセスはセラミックスなどの固体 材料製造において欠くことができない。この場合,作製 された材料の良し悪しは粉体の分散,凝集状態に強く依 存する。例えば,不均一分散状態や凝集塊が有る状態で セラミックを作製すると,密度不均一や欠陥を生じてし まう。この場合,本来期待されるような強度や性能に達 しない。一方,製剤などにおける造粒操作のように粉体 の凝集性を積極的に用いることもある。これら分散性, 凝集性など粉体特有の性質の源は粒子間の付着力にあ る。それゆえ粉体の関与する各種プロセスにおいて,付 着力がうまく利用される場合も,トラブルの原因となる 場合も,付着力のコントロールは重大な関心事の一つで ある。

付着力は通常Van der Waals 力,静電引力,液架橋力, 固体架橋力等の要因で生じる力の総和とみなされる。理 論的解析も実験的検証もすすみ,理想的な系においては 分子レベルからマクロのレベルまで体系づけられつつあ る¹⁾。しかしながら,身近で起こる各種粉体の付着性を 比較検討してみると,それが著しく大きい場合,あるい は逆に小さい場合が良く観察される。このような違いは 何によって引き起こされるのだろうか?もちろん付着力 の発生要因の差,すなわち前述したVan der Waals 力, 静電引力,液架橋力等の違いにより付着力の大きさは当 然異なるであろう。その他に付着力を左右する各種の重 要な要因が挙げられる。たとえば粉体が置かれている環 境や状態の差異,すなわち温度,湿度,あるいは粉体の 充填率の違いがある。また,粉体粒子自身の特性,たと えば粒子の大きさや,その形状,表面の物理的化学的特 性等に,付着力の大小は強く影響される。実際に粉体を 取り扱う場合において我々が観察する付着力は,これら 種々の要因が複合された結果であるため複雑な挙動を示 すのである。

本報では環境の要因影響として,湿度をとりあげるこ ととする。これは日本のような高湿度な国において特に 重要と思われるからである。また,粉体粒子自身の特性 としては粒子表面の物理的化学的特性について述べる。 また両者が互いに密接な関係に有ることについても言及 する。

2.幾何学的構造と物理吸着水を考慮した粒子表面

粒子径が数十µm以下になると,粉体の動力学は重力 支配から付着力支配に変わる。したがって,表面状態が 粉体の種々の現象に大きく影響をするようになる。表面 状態は表面化学的な変化に加え幾何学的構造因子も重要 である。また多くの場合,粉体が大気中で取り扱われる ことを考えると,物理吸着水の影響も,粒子間付着力を 左右する重要な要因である。そこでここでは,粒子間付 着力に影響するであろう粉体の表面幾何学的構造と物理 吸着水についてシリカを例として整理することにする。



Fig 1. Conceptual classification of surface structure. (a) smooth surface on molecular level, (b) surface with roughness on molecular level, (c) surface with micropore. (d) surface with mesopore.

付着力支配(表面支配)であるサブミクロン以下の粒子 を取り扱う場合、粒子間付着力に影響するであろう表面 幾何学構造は,粒子の大きさから判断して,ナノスケー ルの構造を考えればよいであろう。なぜならば,これよ リ大きな表面幾何学構造は,マクロポア(50nm以上)も 含めて概ね粒子形状の範疇と考えられる。そして,この スケールの表面幾何学構造は電子顕微鏡で十分観察で き、粒子形状と粒子間付着力の問題として取り扱えるか らである。この考えに基づき,かつ吸着分子と粒子の相 対的な大きさから,表面幾何学的構造は概ねFig.1 に示 す4つに分類できる。第一はFig.1(a)の原子レベルで平 滑な表面構造,第二は(b)の原子レベルのラフネスを 持つ表面構造,第三の(c)はマイクロポアを有する表 面構造,第四の構造(d)はメソポアを有する表面構造 である。これらの表面構造の分類にしたがい,各表面構 造と物理吸着水の状態について次に述べる。

2.1 原子レベルで平滑な粒子表面

この表面構造は理想的な無孔性粒子の場合である。このレベルは表面化学種に関係し,表面・界面化学的にみた粒子間付着力の基本要素となる。

シリカの場合,このレベルの最小単位としては,表面 水酸基が重要である。表面水酸基は化学的存在状態や化 学的構造からFig. 2 に示すような,freeタイプとH-bond タイプあるいはiso.タイプ,gem.タイプ,tri.タイプに分 類される。ただしtri.タイプは,その構造の不安定さから, 特殊な条件が整わない限り存在し得ない²⁾。したがって, 一般に,表面水酸基のタイプはiso.タイプおよびgem.タ イプの存在のみを意識すればよい。これらは次に示す原 子レベルのラフネスを持つ表面構造と深く関係してい る。

2.2 原子レベルのラフネスを持つ粒子表面

前述したように,ステップ,キンクなど原子レベルで の表面ラフネスは表面水酸基の種類と深く関係してい る。Fig. 3 にこれらの関係を示唆するモデル図を示す³。 Fig. 3(a)は -クリストバライトの(111)面に生成した



Fig 2. Classification of surface silanol (a) according to chemical state, (b) according to chemical structure.

表面水酸基のモデル図である。この場合,結晶構造から 考えて,freeタイプでかつiso.タイプの表面水酸基しか生 成し得ない。Fig. 3(b)は同じく -クリストバライトの (100)面に生成した表面水酸基のモデルで,freeタイプ でかつgem.タイプの表面水酸基のみが生成可能である。 このように平滑面おいてはH-bondタイプ表面水酸基は存 在しない。 -クリストバライト構造において,H-bond タイプ表面水酸基は(111)面と(100)面間のエッジ部 などに存在しうる。すなわち,原子レベルでのラフネス や構造欠陥が存在しなければ,H-bondタイプ表面水酸基 は存在しないといえる。アモルファスシリカの正確な表 面構造を記述することは大変難しい。しかしながら,概 ねFig. 3(a)~(c)の構造が部分的に入り組んでいると 理解できる。

実際問題,完全平滑の粉体表面は有り得ない。つまり, Fig. 1(a)は(b)の特別な場合と考えられる。したがっ て,以降は両ケースを平滑表面あるいは無孔性粒子とし て取り扱う。

ここで示した表面水酸基は物理吸着水の吸着サイトと なる。大気雰囲気での取り扱いでは多くの場合、物理吸 着水が存在し,その存在量は湿度に依存し変化している。 Fig. 4 に比較的平滑な表面を持つといわれている気相合 成シリカの水蒸気吸着等温線を示す4),5)。図中の数字は 表面水酸基量を減少させる為に導入したトリメチルシリ ル基(TMS基)の表面密度である。改質基密度0.7nm⁻² の試料は水にぬれる親水性試料である。一方,改質基密 度0.8nm⁻²の試料はちょうど疎水性と変化し,水には分 散せず水面に浮遊する試料である。未改質試料及び両改 質試料いずれも初期吸着性の悪いIUPAC分類の 型を示 す等温線を示している。両改質試料に対する水蒸気吸着 量は、未改質試料の場合と比較して低相対圧域ではやや 低下している。一方,高相対圧域では両改質試料への水 蒸気吸着量は大きく低下し、未改質試料の吸着量と大き な差を生じている。改質基密度0.7nm⁻²の改質試料の場 合,この領域においては吸着量は未改質試料に比べ減少 するが,相対圧1に近づくと未改質試料みられるように 吸着量の増加が認められる。しかしながら、改質基密度 0.8nm⁻²の試料に対する吸着量は,相対圧1においても 理論的に算出される水の単分子吸着量0.35mlSTP/m2の



Fig 3. Surface structure of -cristobalite (a) iso. type silanol on (111) face, (b) gem. type silanol on (100) face, (c) mixed-surface of (a) and (b). : hydroxyl group, : silicon atom. Hydrogen bond is shown by shaded bar. Oxygen atoms in lattice are not shown.

65%程度にとどまっている。等温線が型であること, 低相対圧域での吸着量の減少,および高相対圧域での吸 着特性の差異は以下のように解釈できる。

低相対圧域の水蒸気吸着では,水分子と親和性の高い 表面水酸基上へまず局在化吸着し,次にこれを中心とし て共同吸着が起こり,吸着層は島状に成長する。この場 合,改質試料の水蒸気吸着量は,改質反応により減少す る表面水酸基量及び改質基の立体障害により遮蔽される 表面水酸基量分だけ,減少することが予想される。この ことは,Fig.4(a)の吸着量を残存水酸基に対する吸着水 分子の数に変換したFig.4(b)から確認できる。親水性 改質試料の場合,水酸基一個当たりの水蒸気吸着量は未 改質試料のものと一致することから,改質反応による表 面水酸基の減少量分だけ水蒸気吸着量が減量しているこ とがわかる。疎水性改質試料の場合,未改質試料の吸着 量を下回る。このことから,改質基が残存する表面水酸 基を遮蔽し,改質反応で減少した水酸基量から予測され る多くの吸着サイトが減少したと解釈できる。



Fig 4. Adsorption isotherms of water molecule on non-porous silica particle.

一方,未改質試料の高相対圧域では,低相対圧域で形 成された表面水酸基への局在化吸着を中心に共同吸着し た島状の吸着層が互いに接した2次元水膜を形成し、そ の上へ多層吸着が起こるために吸着量の増加がみられた ものと推定される。またこのような2次元水膜の連続的 形成がぬれ性に密接に関係し,かつ相対圧約0.7以降で起 こる粒子間への水蒸気毛管凝縮現象による急激な吸着量 増大の有無を決定している。親水性改質試料の場合,改 質により島状吸着層の間隔が広がり、かつ改質基が存在 するために2次元水膜の形成時期が未改質試料に比較し て高相対圧で起こる。従って,多分子層吸着および毛管 凝縮による水蒸気吸着量の増加時期も遅れるものと解釈 できる。一方,疎水性を示す改質試料の場合,吸着量は 相対圧1においても理論的単分子吸着量の65%(約) 0.22mISTP/m²)程度にとどまる。したがって,水蒸気吸 着は改質基の被覆部分以外のみに起こっており、また多 分子層が形成されないと判断できる。これは改質基の嵩 の影響により2次元方向への水膜の形成が抑制され連続 的2次元水膜が形成できなかったものと低相対圧部の吸 着過程の結果から推測される。したがって,高い水蒸気 圧下においても粒子間への毛管凝縮が起こらず,吸着量 は未改質試料および親水性改質試料の場合のような急激 な増加を示さないものと理解できる。

結局, Fig. 5 に示すように, 湿度が高くなるにつれ, 無孔性シリカ上の物理吸着水の状態は, 局在化吸着, 共 同吸着による島状吸着層の形成, 島状吸着層の接触によ る二次元連続水膜の形成, 粒子間への毛管凝縮相と変わ る。

2.3 マイクロポアを有する粒子表面

第三の表面幾何学構造はマイクロポアが存在する場合 である(Fig.1(c))。水分子がマイクロポアフィリングを 起こすウルトラマイクロポア領域の表面構造の測定は, ヘリウム吸着による報告例⁽⁾⁾はあるが,一般的には水蒸 気吸着実験以外では測定が困難である。以下,水蒸気吸 着実験を用いたマイクロポアの解析とマイクロポアを持 つ液相合成シリカの物理吸着水の状態について示す。

Fig. 6 は液相合成により作製された未改質シリカ粉体, トリメチルシリル基密度1.2nm⁻²の改質試料及びトリメチ ルシリル基密度1.4nm⁻²の改質試料の水蒸気吸着等温線 である^{7),8},改質基密度1.2nm⁻²の試料は水に分散可能な 親水性試料である。一方,改質基密度1.4nm⁻²の試料は 水に分散せず水面に浮遊する疎水性試料である。また,



Fig 5. Adsorption mechanisms of water on non-porous silica particle.



Fig 6. Adsorption isotherms of water on microporous silica particle.

Fig. 6 には前述した無孔性シリカである気相合成シリカ の未改質試料の水蒸気吸着等温線も同時に示されてい る。未改質試料及び改質試料はいずれも初期吸着性の良 NIUPAC分類の 型を示す等温線である。未改質試料の 水蒸気吸着量が改質試料と比較して著しく大きくなって いる。一方,改質試料は親水性と疎水性の差があるにも 関わらず低相対圧域での吸着量はほぼ同量である。そし て,高相対圧域で親水性を示す改質基密度1.2nm⁻²試料 の吸着量が増加している。このような差異のあらわれた 吸着機構の検討は,無孔性シリカの水蒸気吸着等温線を 標準等温線として各試料の水蒸気吸着等温線をV-t プロ ットに変換することで解析可能である。無孔性シリカへ の水蒸気吸着等温線はIUPAC分類の 型等温線で,その 吸着機構は低相対圧域において水分子と親和性の高い表 面水酸基上へまず局在化吸着し,次にこれを中心として 共同吸着が起こり,吸着層は島状に成長する()5)。したが って, V-t プロットが直線を示す部分は無孔性シリカへ の水蒸気吸着機構と同じ機構であり,またプロットの屈 曲は吸着機構の変化であると判断できる。ただしこの場 合,吸着層の成長は島状であるので∀-t プロット横軸の 厚みは島状吸着層の幾何平均厚さ(マイクロポア半径) となり,実際の吸着層の厚み(マイクロポア半径)より も過小評価されることに注意が必要である。V-t プロッ トをFig. 7 に示す。未改質試料の場合,低膜厚域ではV-t プロットの傾きが大きくなっている。これは、マイクロ ポアへ水分子がフィリングしたためであると考えられ る。しかし,膜厚約0.08nmを越えるとほぼ無孔性シリカ と同じ傾きを持つ直線と一致している。ここで,無孔性 シリカの水蒸気吸着等温線では膜厚0.08nmは相対圧約0.7 における吸着層の厚みである。また,この相対圧での無 孔性シリカの水蒸気吸着量は,理論的単分子吸着量の約 30%である。したがって,水蒸気の吸着は島状吸着の形 成段階にあるといえる4)5)。つまり,プロットが同じ傾き



Fig 7. V-t plots of water adsorption on microporous silica and nonporous silica as standard.

を持つ直線となっているのはマイクロポア内への水のフィリングが終了し,外表面の水酸基および水分子のフィリングしたマイクロポアを活性点として無孔性シリカと 同様の島状吸着が始まったためだと考えられる。そして, その後は島状吸着が互いに接し2次元的に連続した水膜 を形成した後に多分子層吸着に発達する。したがって, Fig. 6 の高相対圧域での吸着量が著しく増加したものといえる。

一方, 改質試料のV-t プロットも低膜厚域では傾きが 大きくなり,吸着初期においては未改質試料の傾きとほ ぼ同じである。これは, 改質によるマイクロポアの閉塞 がトリメチルシリル基の生成しうるマイクロポアまでに しか起こらないことを示している。つまり、それ以下の 直径のマイクロポアは閉塞されず,未閉塞のポアに水分 子がフィリング可能なのである。トリメチルシリル基の 大きさから考えると、この閉塞されたマイクロポアの細 孔径は直径0.8nm前後であると考えられる。また,水分 子フィリング後のV-t プロットの傾きは未改質試料に比 較して小さい。これらのことから, 改質試料の外表面で は未改質試料と同じ機構で島状吸着が形成されるが,そ の量が改質量の増加とともに減少したことがわかる。さ らに, 改質基密度1.2nm⁻²と1.4nm⁻²の試料では, その改 質量にあまり大きな違いがない。したがって形成される 島状吸着の量もほぼ等しいと考えられる。その為, Fig. 6の中相対圧域までは改質基密度1.2nm⁻², 1.4nm⁻²の試料 ともに吸着量に大きな差は見られない。しかし、高相対 圧域に入ると疎水性を示す改質基密度1.4nm⁻²の試料は島 状吸着が改質基の遮蔽障害を乗り越えて成長することが できないが,親水性を示す改質基密度1.2nm⁻²の試料は島 状吸着が改質基の間隙に成長して2次元的に連続した水 膜を形成し、その後、多分子層へと発達すると考えられ る。その為,高い相対圧域での吸着量が親水性である改 質基密度1.2nm⁻²の試料の方が大きくなっていると理解で きる。

結局,マイクロポアを有するシリカの水蒸気吸着機構 は,ポアへのフィリングさえ完了してしまえば,ポア外 表面のみを考えればよく,その吸着機構は無孔性シリカ すなわち平滑表面をもつシリカの場合とほぼ同じとみな せる。また,マイクロポアフィリングは極めて低い湿度 で起こる。したがって,粉体が低い湿度で取り扱われる 場合,水分子のマイクロポアフィリングはすでに完了し た状態にあると考えられる。よって,大気中での粒子間 付着力を考える場合は,マイクロポアを持つ表面も先に 示した無孔性シリカすなわち平滑表面と同等の取り扱い ができる。

2.4 メソポアを有する粒子表面

第四の表面幾何学構造はメソポアが存在する場合であ る。この領域は窒素吸着実験で測定可能である。また, 特定の条件がととのえば,透過型電子顕微鏡で観察可能 である。メソポアの粒子間付着力への影響を考える場合 には、メソポア内への吸着物質の毛管凝縮が起こるか否 かが重要な問題である。また、マイクロポアの場合とは 異なり、吸着物質の毛管凝縮が起こりうる圧力範囲が広 いため、粉体を取り扱う湿度で付着力が大きく異なる。 したがって、水蒸気存在下で粉体を取り扱う場合には表 面幾何学構造の中で最も重要なファクターとなる。この ことに関しては、後の「3.3 多孔性シリカの粒子間付着 力」に記すことにする。

通常の水蒸気存在下で親水性粉体を取り扱う場合, Fig.1に示した(a),(b),(c)の表面構造は水蒸気の 吸着の為にほぼ同じ状態あると理解できる。したがって, 粒子間付着への表面構造の影響を考える場合,(a)の平 滑表面と(d)のメソポア構造を考慮すれば良い。そこ で,次節は湿度下での両表面構造と付着力の関係につい て述べることにする。

3. 水蒸気存在下における粒子間付着力発生メカニズム

3.1 無孔性シリカ粒子間の付着力(高湿度下)

種々の湿度で測定された約3µmの無孔性球形シリカ 粒子間の付着力をFig.8に示す³)。これらはカンチレバー およびシリコンウエハーに固定された粒子間の付着力を AFMにより測定した結果である。親水性試料として表面 水酸基密度4.6nm⁻²,3.6nm⁻²の未改質シリカとトリメチ ルシリル基表面密度0.42nm⁻²の改質シリカが用いられて いる。また,疎水性試料としてトリメチルシリル基表面 密度1.01nm⁻²,1.16nm⁻²のシリカが用いられている。 Fig.8から親水性試料は湿度約70%まで200N/m前後のほ ぼ一定した値を取り,70%以降急激に増加している。ま





た,立ち上がりが生じる湿度は親水性の減少に伴い高湿 度側にシフトしている。一方,疎水性試料は湿度90%に おいても単調な増加を示しており,急激な増加は見られ ない。この様な付着力の増加挙動は水蒸気吸着等温線の 変化と良い対応をしめしており,粒子間への毛管凝縮の 形成の有無と付着力に相関関係がある。つまり,親水性 試料においては粒子間に毛管凝縮が生じることにより, 液架橋力が加わり急激な上昇が現れたのに対し,疎水性 試料においてはトリメチルシリル基の立体障害により粒 子間の毛管凝縮が阻害され,単調増加にとどまったもの と考えられる。同様に,親水性試料において親水性の減 少により付着力の増大時期に遅れが生じたのも,トリメ チルシリル基の存在により粒子間への毛管凝縮開始が遅 延したためと理解できる。



Fig 9. Relationship between adsorption amount of water on nonporous silica particles and adhesion force.



Fig10. Formation of hydrogen bond between non-porous silica particles.

以上のように,高湿度における付着力変化は粒子間へ の毛管凝縮(液架橋)形成に依存し,先に述べたぬれ特 性変化の機構とも良い対応を示す。粒子表面上の物理吸 着水の存在状態が粒子間付着力へ大きくしていることが わかる。

3.2 無孔性シリカ粒子間の付着力(低湿度)

ここで言う低湿度とは,物理吸着水の存在状態を基準 として,粒子間毛管凝縮が起こる以前の湿度とする。水 蒸気の吸着量に対する付着力の変化をFig.9に示す。)。

Fig. 9 から全領域において水蒸気の吸着に伴い付着力 が上昇していることが分かる。この傾向は、空気中から 水中へと雰囲気が変化することで値が減少するファンデ ルワールス力とは反対の結果となっている。したがって ファンデルワールス力の寄与が小さいことを示してい る。また、プロットは親水性試料に帰属される緩やかな 直線と疎水性試料に帰属される傾きの大きな直線に分類 される。これは,疎水性試料では水蒸気の吸着に伴い付 着力が比例的に増加するのに対し、親水性試料では水蒸 気の吸着前から強い付着力が存在し、水蒸気吸着の影響 をあまり受けないことが示唆される。このことは, 付着 力が水素結合に起因すると考えると合理的に説明でき る。つまり, Fig.10に示すように, 疎水性試料において はトリメチルシリル基の立体障害により表面水酸基間で は水素結合を形成するとはできないが,吸着水分子を媒 介することで粒子表面間に水素結合が形成し得る。これ に対して,親水性表面では,はじめからシラノール基間 の結合が可能なため、水蒸気の吸着が生じても付着に寄 与する水素結合の総数には大きな変化は無く、値も大き く変化しないと考えられる。これらのことから、低湿度 における付着力発生は表面間の水素結合が支配的である といえる。

600 △ nonporous 500 • 4.3 nm 5.2 nm □ 11.7 nm 19.5 nm 100 0 40 50 60 70 80 90 100 30 Relative Humidity (%rh)

Fig11. Adhesion force between mesoporous silica particles against humidity.

3.3 多孔性シリカの粒子間付着力

細孔径の異なる4種の多孔性球形シリカ粒子間の付着





Fig13. Illustration of adhesion model between mesoporous particles. (a) small pore radius, (b) large pore radius.

Fig12. The critical humidity where capillary condensation occurs into mesopore.

力と湿度の関係をFig.11に示す¹⁰⁾。前述した無孔性粒子 同様,付着力はAFMにより測定されている。細孔径の小 さい細孔半径4.3nmおよび細孔半径5.2nmの試料では,高 相対圧に近づくにつれて鋭い立ち上がりが見られる。一 方,細孔半径11.7nmおよび細孔半径19.5nmの細孔径の大 きい試料に対する付着力は,湿度が高くなるにつれ単調 な増加を示している。これらの差異は細孔内への水の毛 管凝縮と粒子間への毛管凝縮と深い関係がある。Fig.12 はKelvin式と水蒸気吸着等温線から各湿度において水が どの程度細孔に毛管凝縮するかを算出し,細孔径分布と 重ね合わせて比較した結果であるい。小さい細孔半径 4.3nmおよび細孔半径5.2nmの試料では湿度80%RHで充 填が完了するのに対して,細孔半径11.7nmおよび細孔半 径19.5nmの細孔径の大きい試料では90%RHに至っても 毛管凝縮が完了しなていことがわかる。これは,付着力 測定において小さい細孔半径4.3nmおよび細孔半径5.2nm の試料では70から80%RHで付着力が増加した結果と対応 している。一方,細孔径の大きい細孔半径11.7nmおよび 細孔半径19.5nmの試料においては90%RHにおいても細 | 孔への水の毛管凝縮が続くため , 付着力が増加していな いと考えられる。つまりFig.13に示すように,細孔径の 小さな試料では、低い湿度において毛管凝縮が完了し粒 子外表面に連続水膜が形成し、つづいて起こる粒子間毛 管凝縮に伴い液架橋が形成され、付着量は増大する。一 方、細孔径が大きい場合、細孔内への吸着及び毛管凝縮 の完了はかなり高湿度であり,ほとんどの温度下で粒子 外表面には細孔構造で寸断された不連続水膜しか形成さ れない。このため,部分的な液架橋形成は可能であるが, 無孔性や細孔径の小さな試料のように粒子間に完全な液 架橋が生成しえない。したがって,かなりの高湿度に至 っても付着力の増加が認められないものと考えられる。

4.おわりに

水蒸気存在下での粒子間付着力は,粒子表面での水吸 着層の状態と粒子表面の幾何学的構造に影響される。粒 子間毛管凝縮が起こる前の低湿度における付着力の主要 因は,水の介在による粒子表面間の水素結合である。粒 子間毛管凝縮が起こった後の高湿度下での付着力の主要 素は液架橋力である。細孔を有する粒子の場合も基本的 な付着発生メカニズムは同じである。粒子間毛管凝縮が 起こる前の低湿度では,水の介在による粒子間水素結合 が付着力の主要因である。ただし、メソポアの存在によ る接触面積の低下分だけ無孔性粒子に比較して付着力は 低下する。粒子間毛管凝縮が起こった後の湿度でかつ細 孔への毛管凝縮が完了する湿度以降においては,無孔性 粒子の場合とほぼ同等の液架橋力が働く。一方,細孔へ の毛管凝縮が完了する以前の湿度においては、部分的な 接触部における液架橋力のみが可能で、細孔内への毛管 凝縮完了後に比較して大きな付着力は発生しえない。

以上のことから,粉体を取り扱う湿度に置いて,その 粉体の持つ細孔径が毛管凝縮半径以上である場合,付着 力は部分的液架橋力もしくは水の介在による水素結合力 のみであり,強い凝集構造を形成しにくいことが予想さ れる。たとえば,セラミックススラリーやサスペンジョ ンの均質化がこの条件では可能であろう。一方,造粒の ために凝集を積極的に起こすためには,逆の条件を設定 すればよい。今後,材料プロッセッシングの目的,条件 に応じて粉体表面をコントロールすることができるよう に成れば,机上で設計された材料を効率良く再現し作製 することが可能となるであろう。

最後に著者の興味から内容的に偏った面も多分にある と思われる。付着に関しては各種の総説¹¹⁻¹⁷⁾も多いので それらを参考にして補っていただければ幸いである。

参考文献

- 1) J. N. Israelachvilli, "Intermolecular and Surface Forces" p.312, Academic Press (1992).
- 2)日本化学会, "コロイド化学 基礎および分散・ 吸着" p.87,東京化学同人(1995).
- 3) D. W. Sindorf, G. E. Maciel , J.Am.Chem.Soc., 105, 1487 (1983)
- 4) M. Fuji, H. Iwata, T. Takei, T. Watanabe and M. Chikazawa, Adv. Powder Technol., 10, 187 (1999)
- 5)藤 正督,岩田宏敬,武井 孝,渡辺 徹,近沢正 敏,粉体工学会誌,32,649 (1995)

- 6) N. Setoyama, M. Ruike, T. Kasu, T. Suzuki and K. Kaneko, Langmuir, 9, 2612 (1993).
- 7) M. Fuji, H. Iwata, T. Takei, T. Watanabe and M. Chikazawa, Adv. Powder Technol., 8, 325 (1997)
- 8)藤正督,岩田宏敬,武井孝,渡辺 徹,近沢正 敏,粉体工学会誌,33,740 (1996)
- 9) M. Fuji, K. Machida, T. Takei, T. Watanabe and M. Chikazawa , Langmuir, 15, 4584 (1999)
- 10) M. Fuji, K. Machida, T.Takei, T. Watanabe and M. Chikazawa, J. Phys. Chem., 102, 8782 (1998)
- 11) 金沢孝文, 近沢正敏, 粉体と工業, 4, 62 (1986)
- 12) 近沢正敏,武井 孝,日本海水学会誌,41,168 (1987)
- 13) 金沢孝文,近沢正敏,次田章,石膏と石灰,171, 79 (1981)
- 14) 金沢孝文,近沢正敏,次田 章,石膏と石灰,172, 114 (1981)
- 15) 金沢孝文,近沢正敏,次田 章,石膏と石灰,173, 165 (1981)
- 16) W. B. Pietsch , Trans. ASME, B91, 435 (1969)
- 17) H. Rumpf , Chem. Ing. Tech., 30, 144 (1958)

美濃焼産地における資源循環型食器の実用化への取り組み 美濃「リ食器」とGL21の活動」

ー伊達稔*・長谷川善ー***・加藤誠二**・加藤弘二***・渡辺 隆****・島田 忠***

*名古屋工業大学セラミックス基盤工学研究センター **GL21 会長 ヤマカ陶料株式会社 ***岐阜県セラミックス技術研究所 ****土岐市立陶磁器試験場

Activities on Re-circulation of Discharged Porcelain Wares at MINOYAKI District - MINO ^r Re-Tableware _J and Green Life 21 Project

Minoru Ichidate*, Zenichi Hasegawa**, Seji Kato***, Koji Kato**, Takashi Watanabe****, Tadashi Shimada** (The Green Life 21 Project*)

*the Ceramics Research Laboratory, Nagoya Institute of Technology

**Gifu Prefectural Institute for Ceramics Research and Technology

* * * YAMAKA Clay Materials Company

****Toki Municipal Institute of Ceramics

* The Green Life 21 Project is organized by local industries, research institutes and scholars.

One of the measures for waste and recycling stipulated in the Basic Environment Plan of Japan is recycle the collected used items into raw materials.

The GL21 project at MINOYAKI district is developing re-circulation system of discharged porcelain wares ,which are made into new tableware.

This article is reported on the activities of GL21 project;

- 1) The amounts of products of porcelain tableware in Japan are about 200,000 ton/year and at present most of discharged wares are filled in land.
- 2) The property such as the density and bending strength of fired body added 20mass% and 30 mass % crushed discharged wares are not difference with that of conventional ones.
- 3) It is recognized that the CO₂ consumption for the discharged porcelain system including transportation, collection, reproduction are almost same with that of the system using raw materials by the LCA calculation.
- 4) The design concept of MINO^TRe-tableware_J is based on such as "warm and beauty", "design for daily useful tableware" and "safety for human life".

That tableware was award on the Ecology-Design Prize of Good Design Award 2001 in Japan Industry Design Promotion Organization .

5) These activities will be able to encourage to recycle the discharged wares into porcelain industry and to help to enlarge the business opportunities of local. industries.

1.緒言

20世紀の100年の間に,世界の人口は16億人から60億 人に,生産高は17倍になっている。この時期は,科学技術の飛躍的発展を背景とした大量生産,大量使用,大量 廃棄の社会経済システムを構築し享受してきた時代であったが,一方で,その社会経済システムを支える地球環境自体の劣化が進んでいることが判明し,「将来世代にかけがえのない地球を残し,現世代も繁栄すること」を 目指した「持続可能な社会の構築」が求められるに至っ た。また,日本においては,右肩上がりの経済構造が大幅に変化し,消費が多様化すると共に,コストの安い外国製品が大幅に増加し,これらの製品との厳しい競争に対抗するため,地場産業は再構築と活性化が不可欠となっている。

このような状況を背景に,器づくりに欠かせない"土" が,「枯渇性の資源」であることを身を持って感じ,且 つ大切に活用してきた美濃焼企業と研究機関が中心とな り,「社会から廃棄される不良・不用食器の再資源化に よる枯渇性自然資源の有効活用と環境負荷低減食器の開 発」をテーマに,「器から器へ」をコンセプトとしてい ち早く取り組み始めたのがGL21の始まりである。

一方,我が国では環境問題の高まりとともに,廃棄物 問題が顕在化し, 増加一方の廃棄物量 最終処分場の 残余処分容量の減少と新設処分場の確保難 各所での不 法投棄の続発などが社会問題化し,根本的な対策が求め られ,これらの課題を解決する政策として,「循環型社 会形成促進基本法」,リサイクルの促進を求めた「資源 有効利用促進法改正」,廃棄物の適正処理を求めた「廃 棄物処理法改正」と個別物品のリサイクル促進を求めた 「リサイクル法」の追加,リサイクル品の積極的購入促 進の「グリーン購入法」を成立させ,3R = Reduce, Reuse, Recycleの普及を図りつつある。

GL21プロジェクトは、地場企業群の長期にわたる努力 の上に、上記の外的条件が重なり、着実に進展しつつあ るが、今後、陶磁器製品のリサイクルが"あたりまえの こと"として定着させていくためには、さらに課題の解 決と開発に地道な努力と継続が必要である。

ここでは,これまで行われてきた美濃「リ食器」開発 の状況と製品品質指標の考え方,環境負荷評価など資源 循環型食器に関わる基本的な側面を紹介する。

2. 陶磁器廃棄物の現状と資源リサイクルの基本的意味

これまでの各種材料のリサイクルは,基本的には「利 益があるから実施する」という考え方で行われてきた。 たとえば,古くから金属類は故銅,古鉄などして回収さ れ,リサイクルの"元祖"であるし,一升瓶やビール瓶 は,リユースの"本家"でもある。これらは,今日の環 境問題が厳しくなる前から,経済原則に基づいて行われ てきたものである。さらに,原材料から一貫生産してい る素材産業では工場内で発生し、原料に戻しても差し支 えない端材は古くから必ずリサイクルしてきたが,その 判断根拠は、コスト削減になるかどうかであった。そし て,多くの産業廃棄物は,目に見えないところで全て "外部化"がなされてきた。ところが, 著しく増加する 廃棄物の処理地の逼迫,有害物質を含む廃棄物の適切な 処理による拡散の防止、無害化などが喫緊の課題として 対策が必要になり、単にコスト問題の根拠だけで、リユ ース、リサイクルが行われることが許されなくなり、 「循環型社会の構築」のため、いずれの企業体・事業体 も { 環境 } を経営の側面に取り込むことが必須条件にな り取り組まれている。また,一般消費者である個人もそ の枠外で居られる状況でなく,相応の負担と分別回収な ど協力を求められている。

しかしながら,リサイクルは決して経済合理性を無視 し得ないものである。もし,全ての資源をリサイクルで 賄うとすれば,消費により分散した資源の収集・分離回 収・はじめと同一レベルの品質を保証するまでの再生に は莫大なエネルギーが消費されることになる。したがっ て,少なくとも現在のエネルギー体系である限り,きわ めて高い価格のものになり,消費者に大きい負担を強い, リサイクル製品は結局使用されなくなる。

以上のことから,潜在的資源として存在する廃棄物 (不用品)からリサイクルして資源化するには,可能な 限り少ないエネルギー消費下で,少量に拡散した対象資 源を収集し,再度分離精製・加工するシステム・技術を 開発すること,再生物=価値の低いもの=安い物との固 定概念が払拭出来る,従来品と変らないかそれ以上の製 品を創造し,リサイクル資源を活用した製品の需要を生 み出すことが極めて重要である。即ち,「サイクルを回 す」ことである。そして,食器のリサイクルにおいても, この原則から逃れられないことを認識しておくことが大 切である。

さて,陶磁器・ファインセラミックスの生産量は,表

表1 日本における陶磁器・ファインセラミックスの生産量

(H12径産省データより)

項 目 生産量 単 位 タイル 54,049 Ŧm 衛生用陶磁器 8.365 トン 台所・家庭用品 198.223 トン トン 電気用品 73,440 千個 機能性ファインセラミックス 2.096.623 触媒担体 キログラム 10,814 千枚(H11年) 瓦 1,202,477





1 の通りである。

また,中部地方での,陶磁器産業の生産段階での廃棄 物の発生割合は図1に示す通りである。

生産段階での陶磁器くずあるいはファインセラミック スくずの発生量は生産歩留からある程度推定可能であ る。そして、工場では量的に纏まっているためリサイク ルされ、活用されている場合が多い。しかし、一旦、消 費者にわたったセラミックス製品は、ごく少量に分散し てしまい、集約が困難なため、特別の有害金属との複合 化がなされない限り、安定型廃棄物処分場で埋め立てら れているのが現状である。ガラスを除く狭義のセラミッ クス自体は、現状では資源有効利用促進法の中でも独立 した品目に取り上げられていず、建設廃棄物リサイクル 法でも、タイルなど陶磁器くずに分類される廃棄物は、 リサイクルが義務付けられている「特定建設資材廃棄 物=コンクリート、アスファルト、コンクリート+鉄、 木材」に指定されていない。

したがって,国の政策的なリサイクル対象製品にもなっていない陶磁器関係製品のリサイクルは,いかにコストを掛けずに,良質で,量的に集約された回収品が集められるか,リサイクル原料を使用した製品にこれまでの 既存製品以上に消費者に受け入れられるデザイン・性状を持たし得るかが鍵である。

3.美濃「リ食器」"土色彩生"
 資源循環型食器の開発の考え方

地場産業として分業化された工場からそれぞれ排出さ れる不良品あるいは一度市場に出た不用食器を回収して 再度原料化する難問に挑戦して,環境を考えたビジネス として定着させることを目指したプロジェクトがGL21で ある。

図 2 はGL21の再生システムを示す。

そして,その考え方の基本的発想は以下の通りである。

"ある製品を考えるとき、「コンセプト 仕様 原材 料の選択 土づくり・器づくり 流通 使用 リサイク ル/最終処分」というライフサイクルの全段階において、 環境にかかる負荷を最小にする。"

これを「うつわの再生・循環」という発想に結びつけ たものである。

そして,ものづくりの具体的な考え方を以下のガイド ラインに定めている。

1)つくる

消費された不用食器や生産段階の規格外食器を原 料化したものを20%以上含むこと。

不用食器を再生する際の環境負荷は従来の器製造と同じまたはそれ以下であること。

製造時の負荷低減のために,過剰な加工や絵付け を省いたシンプルなデザインを採用し,無駄な工 程を回避する。

クリーンなものづくりのために,人や自然に害を 与える重金属や化学物質の使用を抑制している。

2)つかう

洗いやすい, 収納しやすい, 使いやすい器づくり で生活使用時の低負荷を目指す。

デザインの調和や使用における楽しさを考え,土 のあたたかさや優しさを感じるものとし,器の文 化と環境の共生を目指す。

永く使われる器づくりのため,耐久性の向上とと もにシンプルでスタンダードな器を提案する。

3)もどす

排出された不用食器をできる限りゴミとしないよ



図2 GL21の再生システム

う,配合率の向上技術,再生システムを開発する。 異素材の複合や過剰な絵付け,装飾,化学物質に よる表面加工を省き,再資源化,再製品化が容易 になるよう配慮する。

4)安全

安全と安心への高い配慮を優先する。

器の強度,熱衝撃強度,重金属溶出などに独自の 環境基準を設けてクリアーした商品を供給する。

特にデザインは,従来の器との差別化のためにも極め て重要である。そのガイドラインを設けて制作者の指針 としている。

「" 再生した食器ならではの魅力づくりが大切である。" " 魅力づくり " では,特に生活の中で"環境にやさしく 使える"ことがもっとも大切なキーワードになります。」

以上の考え方のもとに,具体的に示すと以下のように なる。

- GL21のデザイン基準
 - ・あたたかな美しさ 再生の器は " 真っ白 " には戻りません。しかし , 真っ白でないがゆえに生み出す " 人間的で温かな
 - 美しさ"を大切にします。 ・日常食器としてのデザイン 一時的なデザインものではなく、日常の暮らしで 活躍する器を対象に、使い勝手の良いリーズナブ ルな商品づくりが目的です。
 - 「あたたかみとなごみ」を誘うデザイン
 永く愛着のもてる器は、素材本来がもつ力をさい
 だいの発揮したデザインだと考えています。それ
 は、どこか不完全で「あたたかみ」や「なごみ」
 を誘うものかもしれません。

 ・安全で美しい着彩
 重金属による鮮やか色彩をもつ器でなく,土色を 素直に表現した器のデザインが基本です。それを 「美しい土色」と呼んでいます。

- ・過度な絵付けの回避、
 料理の脇役としてのさりげない器のデザインを心
 掛けています。過度な絵付けを回避することで生
 産エネルギーの削減にもなります。
- ・生活提案のあるデザイン
 環境に配慮するライフスタイルを支援するデザインが狙いです。実用面,使用面ですこしでも環境 負荷を少なくする器を提案します。

以上のように,GL21の美濃り食器「土色彩生」には開 発についての基本的なガイドラインが設けられ,意志の 統一化が図られている。

4.製造プロセスと成品の諸性質

製品の製造工程は,はい土の製造工程に回収セルベン を添加して製造する以外には基本的に従来のプロセスと 相違ないものである。 図3はその関係を示す。

1)回収陶磁器の性質

表2は,回収された陶磁器食器類の性状を示している。 表に示されているように,都市部の場合ボーンチャイ ナの混入率が高くなり,地元の多治見,土岐では磁器製 品が90%を示す。

このことから回収時に,特性が大きく異なるボーンチ ャイナと陶器の混入率管理が重要であるが,ここで産地 として特に注意しなければならないことは,汚れたまま の食器あるいは,異物が多量に混入している回収食器は 絶対に避けなければならないことである。回収システム の組む上で中間処理あるいは回収拠点の選択にはこの点 に十分理解がされ,相互の信頼関係が成り立なければな らない。

表3と表4は使用原料の化学組成の分析値と1300 で



図3 環境負荷の定量化を行った既存食器と循環食器の製造工程

表2 回収された陶磁器食器類の性状

		東京北区	土岐市	土岐市	多治見市
		%	%	%	%
磁	器	86.0	90.0	91.0	98.0
陶	器	5.0	8.0	3.7	1.0
ボーン・	チャイナ	8.2	0.4	2.7	0.5
そ 0 煉瓦,	D 他 タイル	0.6	1.7	2.3	0.5

	SiO2	AI2O3	Fe2O3	TiO2	CaO	MgO	K2O	Na2O	lg • loss
陶磁器屑粉砕品	70.5	20.6	1.9	0.49	2.42	0.3	3.2	2.7	0.1
蛙目粘土	55.7	29.5	0.85	0.54	0.47	0.31	1.53	0.24	10.5
韓国カオリン	45.8	38.4	0.36	-	0.43	0.1	1.6	1.04	12.8
阿妻ソウケイ	75.9	13.3	0.38	0.04	0.7	0.02	8.12	2.49	0.9
天草陶石	78.5	14.53	1.15	0.25	0.07	0.18	2.47	0.02	2.9

表3 使用した原料の化学組成

表4 使用した原料のノルム計算値

	粘土分(%)	長石分(%)	珪石分(%)
陶磁器屑	27.72	26.68	45.60
蛙目粘土	59.86	24.09	16.05
カオリン	81.76	18.24	-
ソウケイ	1.00	69.04	29.96
陶石	25.81	44.46	54.96

の最適調合のノルム計算値である。

2) 回収食器の粉砕性

粉砕性についての評価として,モデル試験の結果を示 す。原料1kgを

ジョークラッシャー ロールクラッシャー ミル の工程で処理する場合で,ロールクラッシャーまでは粗 粉砕工程として1mm以下まで粉砕し,ミルにより目的 の粒子径までの所要時間,電気量を測定する。回収食器

表5 粉砕時間毎の粒子径とエネルギー消費量

(単位はすべてµm)

	6 時間後	12 時間後	18 時間後	24 時間後
磁器質回収食器		19.0	13.9	12.7
陶器質回収食器		20.2	10.5	8.7
ボーンチャイナ質回収食器		18.6	12.0	9.8
粘土	8.9	7.0	6.1	6.0
長石	22.9	12.9	9.7	8.2
陶石	35.9	20.0	13.9	10.9
珪長石(ソウケイ)	23.8	16.7	10.9	7.6

1 mmの粉体を10 µ mまで粉砕するための時間,及びエネルギー

	粉砕時間(h)	電気量 (kwh)	CO2 排出量(kgC/kg)
磁器質回収食器	34	1.02	12.24 (× 10 ⁻²)
陶器質回収食器	18.5	0.555	6.66
ボーンチャイナ質回収食器	24	0.72	8.64
粘土	4	0.12	1.44
長石	17	0.51	6.12
陶石	26	0.78	9.36
珪長石(ソウケイ)	18	0.54	6.48

P(kgC/kg)=0.03(kw)×粉砕時間(h)×0.12(kgC/kw) *P:粉体1kgを粉砕するための二酸化炭素排出量

表6 調合はい土の熱膨張係数(単位はX10^{-。})

調合 No.	酸化(1300)	還元(1300)
1	5.85	5.37
2	5.71	5.26
3	5.67	5.22
4	5.53	5.09
5	5.49	5.06
6	5.66	5.20
7	5.62	5.17
8	5.75	5.29

表 7 焼成収縮率,吸水率,曲げ試験結果(1300,酸化焼成)

調合No.	焼成収縮率(%)	吸水率(%)	曲げ強度(kgf/cm ²)
No. 1	11.6	0.09	845
No. 2	11.4	0.12	821
No. 3	10.4	0.24	678
No. 4	10.6	0.30	656
No. 5	10.1	0.39	611
No. 6	9.8	0.87	590
No. 7	9.6	0.45	588
No. 8	8.9	1.10	564





焼成温度()

1250

1280

1300

1330

以外は参考データとして示す。ミル条件:試料 1 mm 以下 1 kg,水 1 kg,玉石 1 kg

表5は粉砕時間ごとの粒子径とエネルギー消費量である。

3) 調合原料の焼成特性

1200

1230

回収セルベンを配合率30%としたときの,1300 での 焼成試験において得られた焼成サンプルの諸特性を表6, 表7,図4に示す。

以上のように素地に関する諸特性を調査して,焼成メ ーカーの炉の温度,雰囲気に合わせた原料を数種作成し て再生セルペンを使用したはい土を供給出来る体制を構 築している。

5.製品の品質指標

このような,基礎試験と実用製品の試作あるいは生産 を通じて,消費者へのインターネットによるモニター調 査,多くの展示会への出品,実販売を行いつつあるが, GL21としての登録商標を添付出来る製品について開発の 考え方を具現化するため,基本的な品質指標を定めてい る。

特に,鉛とカドミウムの溶出については,我が国の食 品衛生法での規制値より厳しいISO基準を採用している。 また,その他の重金属についても土壌の環境基準を参考 に分析値を保持して万全を期するように申し合わせてい る。その概要を表8に示す。

表8	GL21適合製品評価基準((完成品))
----	---------------	-------	---

項目	基準
省資源化	1. リサイクル原料を20%以上含有すること。 2. リサイクル原料は原則として陶磁器製食器に限る。
省エネルギー	1. 製造に用したエネルギー総量が普通原料の場合を 越さない。
リサイクル 容易性	 1. 製品は素手,簡単な工具で素材単位に分解・分離 可能なこと。 2. プラスチック部品はすべて材料表示し,使用は最 小限とする。
容器包装の 最少化	 包装紙は再生紙を用い,再生を妨げる表面処理をしないこと。 発泡スチロール使用量は包装材料全量の5%以下であること。 保護用袋はポリエチレン系樹脂または紙とすること。
有害物質 含有規制	 製品・包装材は法律の使用規制を越えないこと。 GL21で規定した独自の基準を超えないこと。 (鉛,カドミウムは国際基準改正案に基づき,セレンは溶出試験で検出されないこと。その他の重金属は「土壌の環境基準」、フッ素及びナトリウムは水道法基準に基づく。) 製品に法律で規制されている物質を使用する場合は、その含有量について、第三者によりなされた分析値を保持すること。
商品評価	1. デザイン,形状についてGL21の評価グループの 承認を得る。
強度レベル	1. 並製品以上の強度のこと。(磁器製品で 500kg/cm ² 以上)
食器物理特性	1. JIS等で規定されてている規格を満たすこと。 (スポーリング試験:陶器120 ,磁器150)

表9 食器製造に使用する原料1トンあたりの環境負荷定量 (単位はkgCO₂/トン)

				-				
原料	粘土		長石		珪石		陶石	
項目	採掘	22.33	採掘	22.33	採掘	22.33	採掘	22.33
			粉砕	15.66	粉砕	15.66	粉砕	15.66
	水簸	13.93	磁選	3.96				
	輸送	14.26	輸送	9.9	輸送	1.8	輸送	19.8
	輸送	14.26						
合計		64.78		51.85		39.79		57.79

原料	食器回収物	勿				
項目	多治見市内 から輸送	1.486	東京から 輸送	28.67 + 1.486	大阪から 輸送	16.61 + 1.486
	粉砕	15.56	粉砕	15.56	粉砕	15.56
合計		16.82		45.50		33.43

6.美濃「リ食器」の環境負荷評価(LCAからの評価)

再生セルベンを使用した食器の環境負荷評価を実施す ることは,このプロジェクトが循環対応型であることを 示す上でも不可欠の要因である。

そこで,全ライフサイクルを製造・流通・生活使用・ 廃棄・回収の段階に分けてLCA評価を実施した。

1) 製造段階

図3に示したように,循環・既存食器の製造において 異なるところは原料の調達工程のみである。従って,回

表10 既存,循環食器における環境負荷定量 (単位はkgCO₂/トン)

項目	既存食器	循環食器			
		20 %配	合土	30 % ត	合土
環境負荷定量	54.505	多治見地区	48.102	多治見地区	40.219
		東京地区	53.838	東京地区	48.823
		大阪地区	51.424	大阪地区	45.202

収と製造工程を纏めて評価した方が適切である。そして, 回収拠点の相違も考慮に入れる必要がある。この点につき,東濃地区,東京,大阪につき評価した。

表9は代表的な既存原料の環境負荷評価である。

そして,再生セルベン配合率20%の場合と30%の環境 負荷評価を表10に示す。

この段階で,既存食器より二酸化炭素の排出量で製品 1 トンあたり,0.667 13.286kg削減出来ている。

2)流通段階

流通の段階の環境負荷評価を図に示す3段階で評価した。

その結果は表11に示す。この値は既存・循環共通である。

3) 廃棄段階

廃棄段階はメーカーでなされる場合と生活使用でなされる場合について評価した。

4) 全工程の評価

循環食器についての使用段階による相違での環境評価



食器の流通段階におけるその工程図

である。製造段階での環境負荷評価で既存食器より有利 であった。しかし,掛け替えのない「枯渇性の資源」の 再利用は不可欠のことであり,二酸化炭素の排出でわず かな有利性であっても回収・再生に活用されるべきであ る。

7.今後の課題と開発の方向

これまで述べた様に,美濃り食器「土色彩生」は地元 企業群と研究機関,学識支援者などの努力により,一定 の進展を果たし,2000年度にはリサイクル推進功労者表 彰「通商産業大臣賞」の受賞,2001年度にはグッドデザ イン賞エコロジーデザイン賞を受賞し,さらに,陶磁器 としては初めてグッドデザイン大賞候補にノミネートさ れるなど着実に認知されつつある。しかし,ビジネスと して定着させ,"あたりまえ"のこととして消費者に浸



食器の廃棄段階におけるその工程図

<u>不用陶磁器製品 1 トンあたり, 廃棄すると23.36kgの二酸化炭素を放出する。</u> ・条件

一般家庭用 - 多治見市を限定に,市内の回収ステーションに廃棄 時から,最終処分場へ不用食器が輸送され(1年間 回収),その場所で,1年間放置されるとする。 食器製造業 - 美濃焼食器製造業約650社の企業で焼成不良品をス トックした場所から,トラック等で最終処分場に輸 送され(1年間回収),1年間放置されるとする。

表11 流通工程における二酸化炭素排出量結果

材料 , エネル=	単	位	使用	t	二酸化炭素	排出量	
軽油	(1 ^{リッ})	2.64	kg/ リッ	33.7	リッ トル	88.97	kg
ガソリン	(1 ^{リッ})	2.62	kg/ リッ	10.0	リッ トル	34.85	kg
ポリプロピレン	(1 kg)	1.104	kg/kg	277	g	0.276	kg
両面ダンボール	(1 m ²)	343.56	g/ ㎡	459	m²	157.7	kg
片面ダンボール	(1 m²)	206.36	g/ ㎡	144.5	m²	29.8	kg
サンテナ(ポリプロピ	レン)(1kg)	1.104	kg/kg	0.475	kg	0.5244	kg
					合計	312.12	kg

透させていくためにはまだまだ多くの課題がある。

たとえば,

製造段階

- ・配合率の向上と低コスト最適粉砕方法の確立
- ・すべての焼成条件に適合したはい土の開発
- ・回収食器中の異物の低コスト分離技術と中間処理段 階での処理
- デザイン
 - ・消費者の多様化に対応したデザインの創造
 - ・継続的なヒットデザインの創造
- マーケッティング
 - ・環境ラベルなど環境情報の充実
 - ・エコマーケットへの拡大
 - ・知名度のさらなる拡大

などが上げられるが,基本的な課題として,このプロ ジェクトをビジネスとして企業群の活性化の柱に一刻も 早く育て上げることである。

8.おわりに

循環型社会の構築は我が国では不可欠の命題であり, 不況の中でも是非推進していかなければならない事柄で ある。GL21は,いよいよ定着化が求められているが,幸 いにも多くの方々に次第に認知されつつある。今後,循 環型社会の一旦を担い,食器のリサイクルが,古紙など と同じように万人が"あたりまえ"のこととして受け入 れられるように努力することが望まれる。

謝辞

GL21プロジェクトは,多くの企業と岐阜県あるいは環 境問題に深い理解を持つ消費者団体の方々,専門家の支 援により発展してきている。特に,愛知産業大学 佐藤 延男教授,㈱INAX取締役石田秀輝博士,和光大学 竹原 明子教授,服部淳義氏には当初より多大のご指導を頂い ていることを付記する。

Pb(Mg_{1/3}Ta_{2/3})0₃-PbTi0₃ 系誘電体セラミックスの 傾斜化による誘電率 - 温度特性の制御

八木慎太郎・松井和也・中谷学史・水谷 守・太田敏孝

名古屋工業大学,セラミックス基盤工学研究センター 〒 570-0071 岐阜県多治見市旭ヶ丘 10-6-29

Permittivity-Temperature Characteristic of Graded PMT-PT Ferroelectric Ceramics

Shintaro YAGI, Kazuya MATSUI, Norifumi NAKATANI, Mamoru MIZUTANI, Toshitaka OTA

Ceramics Research Laboratory, Nagoya Institute of Technology 10-6-29, Asahigaoka, Tajimi, Gifu 507-0071, Japan

Functionally graded Pt($Mg_{1/3}Ta_{2/3}$)O₃-PbTiO₃ ceramics, which had a continuously varying graded composition from one surface toward the other of the specimen in a material, were examined with respect to their dielectric property. Specimens were prepared by sintering superposed layers of green compact of (1-x)PMT-xPT solid solutions with different values of x. The non graded (1-x)PMT-xPT ceramics showed the maximum relative permittivity at the Curie temperature. The Curie temperature shifted to higher temperature with increasing x. On the other hand, the profile of relative permittivity () vs temperature (T) broadened in the case of the graded (1-x)PMT-xPT ceramics. The profile became flatter by varying volume ratio of layers. The relative permittivity was $5500\pm10\%$ at the temperature range from -55 to 125 . In addition, when Cr_2O_3 was added as a sintering agent, the densification and grain growth were promoted.

1. 緒言

BaTiO₃ に代表されるペロブスカイト型強誘電体はコン デンサー材料として広く用いられている。しかし、その比 誘電率はキュリー点で鋭いピークを示すため 実用上好ま しくない。そこで、比誘電率の温度特性を平坦化するため に、Sr などのシフタや Ca などのディプレッサの添加によ リキュリー点を室温付近まで低下させるとともに、その ピークをブロードにして温度依存性を低減させることが 行われている。また、キュリー点の異なるものを複合する ことによっても温度特性の平坦化が行われている。その応 用例として、最近ではコアシェル構造を形成させることに より、例えば X7R 規格(-55 ~ 125 において最大静 電容量変化率が 15% 以内)が達成されている¹。さらに、 異なった温度にキュリー点を有する多成分の複合体から なる試料では比誘電率 - 温度特性がより全体に広がり 温 度依存性が全くない特性が期待できると考えられる。

ー般に複合体の比誘電率は、(1)式の対数則で表され る。また、下限と上限を表す平板の直列及び並列モデルと して、(2)及び(3)式がある²。



Fig.1 Schematic diagram of vs T profile for graded dielectric material

 $\log '= v_{i} \cdot \log i' \quad (1)$ $1/ '= v_{i}' i' \quad (2)$ $'= v_{i} \cdot i' \quad (3)$

ここで, i'及びviは,各相の比誘電率及び体積分率を表 す。著者らはこの上限を表す並列モデルに着目し,Fig.1 に示すようなアイデアに基づいて、組成の少しずつ異なる $Ba_{1-x}Sr_xTiO_3$ 固溶体を順次積層して,即ち,一つの試料中 で組成を端から端に傾斜させることにより、多成分系の複 合体を作製した。その結果,(3)式からの計算値と一致し て高い比誘電率で,しかも,端成分のキュリー点間の温度 範囲において,平坦な温度特性を見いだした^{3,4})。また, Pb($Mg_{1/3}Nb_{2/3}$)O₃-PbTiO₃ 系においては,室温から125 の温度範囲において10000 ± 2% の平坦で高い比誘電率を 得た⁵)。本実験では,キュリー点が - 98 の Pb($Mg_{1/3}Ta_{2/3}$)O₃ と 490 の PbTiO₃ を用いて,さらに広い温度範囲 において平坦な温度特性を持つ誘電体の作製を試みた。

2. 実験方法

出発原料としては、市販試薬 PbO (WAKO製), MgO (WAKO製), Ta₂O₅ (WAKO製), 及び TiO₂ (WAKO製)を 用いた。なお、MgO と Ta₂O₅ はコランバイト法により、 あらかじめ MgTa₂O₆ 組成として使用した^{6,7}。これらの 原料を目的の組成比になるように秤量し、湿式混合、乾燥 後、800 で5時間、仮焼を行い、(1-x)PMT-xPT 粉末と した。各粉末の組成は、x が 0.07、0.13、0.19、0.25、0.31、 0.37、0.43 の計7 種類である。また一部試料については 0.1wt% の Cr₂O₃ を焼結促進剤として添加した⁸。得られ た粉末は、パインダーとして 0.1N ポリビニルアルコール (PVA) 水溶液4~5wt% 添加した後、30 メッシュのふる いにかけ約 500 µm の粒子に造粒した。

成形は直径 16mmの円筒状金型を用い,一軸加圧により 行った。積層する場合は,はじめの組成粉末に対し100MPa の圧力で 5 分間保持し,次の組成粉末を加え,同様に加 圧,この作業を目的回数繰り返し,最後に 200MPa で 10 分間,加圧保持した。この成形体を 450 で 2 時間保持 し,バインダー(PVA)を除去した後,100MPa で 20 分 間,CIP 成形した。次に,PbTiO₃ 粉末を充填したるつぼ 中にて 1250 で 2 時間,焼結を行った。また,Cr₂O₃ を 0.1wt% 添加した試料も同様の手順で作製した。その際, x=0.03,0.11,0.19,0.27,0.35,0.43 の計 6 種類とした。

得られた試料を角柱状にカット,研磨後,Agペースト(高 純度化学研究所)を塗布し,X線回折(RIGAKU RINT1100) による組成の同定,SEM - EDS(JEOL-JSM6100)による微 構造観察及び元素分析を行った。LCRメーター(Yokokawa HEWLETT PACKARD/HP-4248A)を用いて交流2端子法,周 波数1kHz,-80 ~150 の温度範囲で比誘電率を測定した。

3. 結果及び考察

PMT 及び PT のキュリー点は - 98 及び 490 で,そ の温度での比誘電率はそれぞれ 7000 及び 9000 である⁹)。 Fig.2 に x=0.07 ~ 0.43 まで 0.06 ごとに組成を変化させた 7 種類の単一組成試料の比誘電率温度特性を示す。PT の組 成が多くなるとキュリー点が高温側へシフトし,ピークが 鋭く,比誘電率が大きくなることが確認された。また, Fig.3 に示す X 線回折の結果から,PT リッチになるにつれ てピークは高角側にシフトした。



Fig.2 vs T profiles for single-phase (1-x)PMT-xPT ceramics (~=0.07, *=0.13, ×=0.19, +=0.25, =0.31, =0.37, =0.43)



Fig.4 に 7 種類の組成粉末を積層して作製した傾斜試料 の比誘電率を示す。体積分率一定で単一層の厚みが一定の 試料は,室温付近にキュリー点をもつ単一層の高い比誘電 率を反映して上に凸型を示した。一方,体積 control した 積層試料(x=0.07 ~ 0.43 で 8:4:2:2:2:3:4 とした)では,よ リ平坦な特性を与え,-55 ~ 125 の温度範囲で比誘 電率 5500 ± 10%以内という結果を得た。

この積層試料の上下及び中央部分の XRD パターンを Fig.5 に示す。いずれも単一相のピークを示し、また2 =55 ~ 57。に注目すると x の値が大きいほどピークが高角側 ヘシフトしており、組成が傾斜していることが確認でき た。さらに、積層試料の EDS による分析 (Fig.6)からも 傾斜化が確認された。即ち、PMT 側ほどTa が多く、PT 側 ほど Ti が多く存在した。なお、SEM 観察の結果、PMT 側 では緻密化があまり進行しておらず、気孔が多く存在して いることがわかった。







Fig.6 SEM images and line analysis of graded PMT-PT



Fig.5 XRD pattern of graded PMT-PT

そこで,次に PMT-PT の焼結に効果があると報告されて いる Cr₂O₃ を添加することを検討した⁸)。 Fig.7 に PMT-PT に Cr₂O₃ を 0.1wt% 加えた単一層の比誘電率の温度特性 を示した。Cr₂O₃ を添加しなかった場合 (Fig.2)と比べそ の比誘電率は増加したが,全体的にピークが低温側へシフ トした。これは, Cr が固溶したためと考えられる。Fig.8 にこれらを積層した試料の比誘電率の温度特性を示す。な だらかな上に凸型となった。従って低温側,高温側の比誘 電率を高めるための検討が必要である。

Fig.9に Cr_2O_3 添加積層試料の上下及び中央部分の XRD パターンを示す。これにより、 Cr_2O_3 添加試料も傾斜され ていることが確認できる。Fig.10の SEM 写真から Cr_2O_3 添加試料は緻密化されており、焼結促進に有効であること が確認された。







Fig.10 SEM image of graded PMT PT with Cr₂O₃

4. まとめ

ーつの試料中で,一方の面からもう一方の面に組成が連 続的に傾斜した(1-x)PMT-xPT セラミックスの誘電体に 関して検討した。試料は,異なった x の値を持つ単一相 (1-x)PMT-xPT 固溶体粉末を積層形成して焼結することに より作製した。単一相(1-x)PMT-xPT セラミックスの比 誘電率はキュリー点でピークを示し,x の増加とともに高 温側へシフトする。一方,これらを積層した傾斜 PMT-PT セラミックスの比誘電率 - 温度特性はプロードとなった。 さらに,層の体積を変化させることにより平坦な温度特性 が得られた。-55 ~ 125 の温度範囲で,比誘電率は 5500 ± 10% であった。また,焼結促進及び比誘電率の増 加に対し, Cr_2O_3 の添加が有効であった。

参考文献

 山下洋八「積層セラミックコンデンサ」学献社 pp.94-99 (1998)

- 2)Kingery, W. D., Bowen, H. K. and Uhlmann, D. R., "Dielectric properties"; pp.913-974 in Introduction to Ceramics, 2nd ed. John Wiley & Sons, New York, (1976)
- 3)Ota, T., Tani, M., Hikichi, Y., Unuma, H., Takahashi, M. and Suzuki, H., Ceram. Trans., **100** 51-60 (1999).
- 4)Ota, T., Abe, Y., Hirashita, T., Miyazaki, H., Hikichi, Y. and Suzuki, H., J. Ceram. Soc. Japan., 109 [2] 174-176 (2001).
- 5)Ota, T., J. Fujita, S. Kimura, M. Mizutani, Y. Hikichi, H. Miyazaki and H. Suzuki, J. Ceram. Soc. Japan, 110 826-829 (2002).
- 6 James, A. R., and Srinivas, K., Mater. Res. Bull., 34 1301-1310 (1999).
- 7)Kim, N.K., Mater. Lett., 32 127-130 (1997).
- 8)Jong Man Jung., Seong Won Choi, Jpn. J. Appl. Phys. 37 5261-5264 (1998),
- 9)山下洋八,「ニューセラミックス&エレクトロ・セラ ミクス」, TIC(株), pp.29-35 (1997)

ロッキングカーブ測定を用いた多結晶薄膜における配向の解析

虎谷秀穂^{*}・日比野寿^{*}・井田 隆^{*}・桑野範之^{**}

 名古屋工業大学セラミックス基盤工学研究センター 〒 507-0071 多治見市旭ヶ丘 10-6-29
 ** 九州大学先端科学技術共同研究センター 〒 816-8580 福岡市春日公園 6-1

Analysis of Preferred Orientation in Polycrystalline Thin Films Using Rocking Curve Measurement

H. Toraya^{*}, H. Hibino^{*}, T. Ida^{*} and N. Kuwano^{**}

*Ceramics Research Laboratory, Nagoya Institute of Technology, Asahigaoka, Tajimi 507-0071, Japan **Advanced Science and Technology Center for Cooperative Research, Kyushu University, Kasuga, Fukuoka 816-8580, Japan

A quantitative basis for the rocking curve measurement of the preferred orientation in polycrystalline thin films is presented. The preferred orientation distribution, represented by the Gaussian distribution functions, is determined by the least-squares fit of a theoretical rocking curve to the observed curve, and a volume fraction of crystallites, whose normals to the crystal plane are present within a semi-vertical angle, can be obtained from it. A depth-dependent preferred orientation distribution in the AlN thin film was revealed by using double-layer and multiple-layer models. The preferred orientation of very small degree in Au thin films could also be measured.

1. はじめに

ロッキングカーブ(以下, RCと呼ぶ)測定は極めて簡便 な実験的手法であり,多結晶薄膜における結晶子の一軸性 配向分布の解析に広く使用されている 配向性が高い場合, RC は鋭いピーク形状を与え,その測定ピークの半値幅 (FWHM) が配向の度合を表す尺度として使用されている. しかし、この FWHM は配向の度合を表す量に理論的に関 連付けられているわけではない.また,この FWHM は実 **験条件の変更に伴なって変動し易く**,特に Schulz (Schulz, 1949)による専用スリットを装着していない集中法回折計 を使用した場合,その FWHM の信頼性は極めて低い.そ れゆえ,同一実験条件下で測定した FWHM の相対的な大 きさを比較することが実際的な方法として採られており、 今までは RC 測定の結果に関して定性的議論しかできな かった.RCは非対称 Bragg 反射条件下で測定されるため, 非対称 Bragg 反射における強度の増大 / 減少を考慮しなけ ればならない (Toraya et al., 1993). さらに薄膜の厚さが有 限であることを RC の強度計算に取り込まなければならな い.本研究は,多結晶薄膜における一軸性の配向分布を解 析するための定量的な基礎を与えるものである.

2. 理論

2.1. 配向した結晶子に対する分布関数

試料面の法線 (n_s) 周りにおける結晶面の法線 (n_c) の密 度分布を,球面分布関数 $\rho(\vartheta \cdot \varphi)$ を用いて表す.ここで $\vartheta \geq \varphi$ は球面座標であり,座標系の z-軸は n_s 方向にある ものとする. $\rho(\vartheta \cdot \varphi)$ は半球上において規格化条件 $\int_0^{\pi/2} \int_0^{2\pi} \rho(\vartheta, \varphi) \sin \vartheta d\varphi d\vartheta = 1$ を満足し,結晶子がデタラメ な方向を向いている場合, $\rho(\vartheta, \varphi) = const$.である.本研 究においては, n_c の分布は n_s の周囲に軸対称をもつもの とし, $\rho(\vartheta \cdot \varphi)$ として以下の形をもつGauss 関数を用いた.

$$\rho(\vartheta, \varphi) = G \exp\left[-4\ln 2\left(\frac{\vartheta}{H}\right)^2\right] , \qquad (1)$$

ここで *H* は FWHM であり, *G* は規格化因子であり, 次式 で与えられる.

$$G = \left\{ 2\pi \int_{0}^{\pi/2} \exp\left[-4\ln 2\left(\frac{\vartheta}{H}\right)^{2}\right] \sin \vartheta d\vartheta \right\}^{-1} , \quad (2)$$

式(2)における積分を実行し,Gに対して次式を得る.



図1.ロッキングカーブ測定に対する回折の幾何学.

$$G = \frac{2\sqrt{\ln 2}}{\pi^{3/2} H} \left[\mathrm{Im}[w(x)] - \exp\left(-\frac{\pi^2 \ln 2}{H^2}\right) \mathrm{Re}[w(z)] \right]^{-1}, (3)$$

ここで Re[w(z)] および Im[w(z)] は,スケール化された複 素補誤差関数 w(z) の実数部および虚数部で,w(z) は $w(z) = \exp(-z^2)erfc(-iz)$ および $z = x + iy = H/(4\sqrt{\ln 2}) + i\pi\sqrt{\ln 2}/H$ で定義される March-Dollase関数を $\rho(\vartheta, \varphi)$ の 第二候補として用い,その規格化された形は次式で与えら れる.

$$\rho(\vartheta,\varphi) = \frac{1}{2\pi} \left(r^2 \cos^2 \vartheta + \frac{1}{r} \sin^2 \vartheta \right)^{-3/2} , \qquad (4)$$

ここで r は配向パラメータである (Dollase, 1986).

2.2. 強度式

RC 測定における回折の幾何学を図 1 に示す.X 線ビームは角度 $\alpha = \theta_0 + \phi$ で入射し, $\beta = \theta_0 - \phi$ で回折される. ここで θ_0 は Bragg 角であり, ϕ はロッキング角である. 回折ビームは,ゴニオメータ軸から距離 r にある長さ l のスリットで走査される.回折強度に関与する法線 n_c は, 角度 $[-\Psi, +\Psi]$ の範囲内にあり, $2\Psi \approx l/(2r \sin\theta_0)$ の関係がある.ここで被照射試料中に一様な体積をもつ N 個の結晶子があるとすれば,角度範囲 $[\vartheta, \vartheta + d\vartheta]$ にある法線の個数は次式で計算される.

$$N \int_{-\Psi'}^{+\Psi'} \rho(\vartheta, \varphi) \sin \vartheta d\varphi d\vartheta \approx 2\Psi N \rho(\vartheta) d\vartheta ,$$

ここで $2\Psi' \approx 2\Psi/\sin\vartheta$ である (図 2). 回折は θ_0 近傍の 非常に狭い θ 角の範囲で起こるので, $\rho(\vartheta)$ はロッキン グ角 ϕ で一定と見なせる.さらに,赤道面の近傍では $d\vartheta = d\theta$ である (図 1). James (1967)による形式に従 い,回折強度 *P* として次式を得る.

$$P/I_0 = 2\Psi p N \rho(\phi) \int \overline{P}(\theta) d\theta = \frac{pl}{2r \sin \theta_0} Q \rho(\phi) V , \quad (5)$$

ここで I_0 は単位時間・単位面積当りの入射強度, p は反 射の多重度, $\overline{P}(\theta)$ は結晶子からの平均の反射能であり Q



図2.2 と2 'の幾何学的関係.

は次式で与えられる.

$$Q = \frac{N_0^2 \lambda^3}{\sin 2\theta_0} |F(hkl)|^2 \left(\frac{e^2}{mc^2}\right)^2 \frac{1 + \cos^2 2\theta_0}{2}$$

ここで N_0 は単位体積当りの単位胞の個数, λ は波長, F(hkl) は構造因子, $e \ge m$ は電子の電荷と質量,c は自由 空間における光の速度,そしてV は次式で与えられる.

$$V = \int_0^t \exp\left[-\frac{\rho'}{\rho}\mu z \left(\frac{1}{\sin\alpha} + \frac{1}{\sin\beta}\right)\right] \frac{\rho'}{\rho} \frac{S_0}{\sin\alpha} dz \quad , \qquad (6)$$

ここで $\rho' \geq \rho$ はそれぞれ薄膜およびバルク結晶の密 度, μ は線吸収係数,t は層の厚さ,および S_0 は入射ビー ムの断面積である.式(6)における積分を実行し,V に 対して次式を得る.

$$V = \left(1 + \frac{\sin\alpha}{\sin\beta}\right)^{-1} \left\{1 - \exp\left[-\frac{\rho'}{\rho}\mu t \left(\frac{1}{\sin\alpha} + \frac{1}{\sin\beta}\right)\right]\right\} \frac{S_0}{\mu}$$
(7)

式(7)の第1項は非対称 Bragg 反射における強度の増大/ 減少を表し(Toraya *et al.*, 1993), 第2項は薄膜の厚さの有 限性に起因している.

2.3. ロッキングカーブの形

式 (5) における $\rho(\phi)V$ 項が, Bragg 角 θ_0 における RC の形を決定する. それゆえ, ここで ϕ に対する V の変化 を見ておくことは有用である.角度 ϕ が小さい時,式(7) は次の様に近似できる.

$$V \approx \left(1 + \frac{\phi}{\tan \theta_0}\right) \left[1 + \phi^2 \left(\frac{1}{\sin^2 \theta_0} - \frac{1}{2}\right)\right] \frac{S_0}{\sin \theta_0} \frac{\rho'}{\rho} t \quad .$$
 (8)

式(8)は,式(7)の第1項が ϕ とともに直線的に変化 し,一方,第2項は放物線的に変化することを示してい る.そして V の形は,これら2項の積として与えられる. さらにここで記しておくべき重要な事柄は,i)V の形は 主として Bragg 角によって決まり,ii) μ はキャンセルさ れ,iii)最後の項 (ρ'/ρ)tは単にスケール因子としてし か作用しないことである.そしてこれら後2者の因子は, RC の形状の決定になんら関与していない.図3は,厚さ



図3.膜厚 100 および 10000 をもつ仮想の AIN 薄膜 (µ=115.15/cm for CuK)に対する Vの に対する変化.

100 および 10000 をそれぞれ仮定した 2 つのランダム に配向した多結晶 AIN 薄膜 (μ = 115.15/cm, CuK α)に 対し,式(7)を用いて計算した V の変化を示す.角度 ϕ = 0 において同じ強度を持つようにしてプロットされた 2 本の計算曲線は 2 つの膜厚が2桁も異なるにも関わらず, お互いにほとんど完全に重なっている.このことは, $\rho' \ge t$ の値がそれほど正確に求まっていなくても,RC の 相対強度を極めて正確に計算できることを意味している.

2.4. 二層モデル

以上において,法線n。の配向分布が薄膜全体で一様であ ると仮定してきた.しかし,実際の試料においては,配向 は一般に深さの関数として変化する.そこで,配向の深さ 依存性を記述する第**こ近似、深さに薄膜をた層**也下層に分 割し,配向分布が上層から下層に階段状に変化する,二層 モデルを導入する.

二層モデルに対し,式(5)を次の様に修正する.

$$P/I_0 = \frac{plQ}{2r\sin\theta_0} [\rho(\phi)_U V_U + \rho(\phi)_L V_L] \quad , \tag{9}$$

ここで下付きの U および L は, 上層おなび下層をかは最い二乗法で精密 できるパラメータ れ表す 式(1)で表される $\rho(\phi)_U$ およてあり $\phi(\phi)_L$ は同じ Bragg $H_m = a + b \cdot z_m$ 角を持つが,一方, FWHM の値は異なる.ここで上層と 下層の層厚を次式で表す.

$$t_{II} = \xi \cdot t$$
 および $t_{I} = (1-\xi)$ による関数 H(10)

ここで ξ は、上層の層厚 t_U の、薄膜全体の層厚 t に対す る比率を表す.式(9)における表現 V_U および V_L は、式 (6)における積分をそれぞれ範囲 $[0,t_U]$ および $[t_U,t_U+t_L]$ に対して実行し、次式で得られる.:

$$V_U = \left(1 + \frac{\sin\alpha}{\sin\beta}\right)^{-1} \left\{1 - \exp\left[-\xi\frac{\rho'}{\rho}\mu t\left(\frac{1}{\sin\alpha} + \frac{1}{\sin\beta}\right)\right]\right\} \frac{S_0}{\mu}$$
(11)

$$V_{L} = \left(1 + \frac{\sin\alpha}{\sin\beta}\right)^{-1} \left\{ \exp\left[-\xi\frac{\rho'}{\rho}\mu t \left(\frac{1}{\sin\alpha} + \frac{1}{\sin\beta}\right)\right] - \exp\left[-\frac{\rho'}{\rho}\mu t \left(\frac{1}{\sin\alpha} + \frac{1}{\sin\beta}\right)\right] \right\} \frac{S_{0}}{\mu}$$
(12)

比 V_L/V_U は, $\log(\mu t) < -2$ の範囲(例えば, $\mu \sim 1000/cm$ and $t \sim 1000$)において, $V_L/V_U \approx 1/\xi - 1$ と近似でき, V_L/V_U は実質上 μt と Bragg 角に依存せず, 無色性を有する. この場合 雨 華

$$\rho(\phi)_U V_U + \rho(\phi)_L V_L \approx V[\xi \rho(\phi)_U + (1 - \xi)\rho(\phi)_L]$$

 $-2 < \log(\mu t)$

$$P/I_0 = \frac{plQ}{2r\sin\theta_0} \sum_{m}^{M} \rho(\phi)_m V_m$$

 $\rho(\phi)_m$

"は底 輦6)

を範囲 $[(m-1)\Delta t, m\Delta t]$ に対して積分して,次式で与力られる) 罹ネ cal

$$V_m = \left(1 + \frac{\sin\alpha}{\sin\beta}\right)^{-1} \left\{ \exp\left[-\frac{\rho'}{\rho}\mu(m-1)\Delta t \left(\frac{1}{\sin\alpha} + \frac{1}{\sin\beta}\right)\right] - \exp\left[-\frac{\rho'}{\rho}\mu m\Delta t \left(\frac{1}{\sin\alpha} + \frac{1}{\sin\beta}\right)\right] \right\} \frac{S_0}{\mu}$$

ρ(φ)_m m)をもつ 中蓮 鉀霳ツヱ
次式を用いる. 鷹镽 - を隯 つ_者 cal

m(-1≤zm≤0) は層における深さを表す. 拝 m は物理的モデルではないが,薄膜内におけ る深さに依存した配向分布の変化の様子を近似的に見つ

왞

および全体のスケール因子 *S* をもつ 二層モデルは 2 つの Gauss 分布関数を用いて構築され,式(11)および(12) における *ξ* パラメータも最小二乗法を用いて決定でき る. 多層モデルを用いた場合, H_U , H_L および *ξ* の代わ りに,例えば,式(16)における下位のパラメータ *a* およ び *b* を精密化する.一つの試料に対するこれらパラメ - タ の決定に際し,通常,単数の強度データセットを使用す る.一方,複数の強度データセット(例えば,異なる波長 で測定したもの)を同時に使用してこれらのパラメータを 決定することもできる.この場合,モデル関数は,それぞ れのデータセットにあてがわれたスケール因子 {*S*_k} およ び Bragg 角 { θ_{0k} }(*k*=1,2,...,*K*;*K*=データセットの個 数)を含む.

その法線 n_c が角度範囲 $[0,\Theta]$ にある,配向した結晶子の体積分率 v は,次式で計算できる.

$$v = \int_0^\Theta \int_0^{2\pi} \rho(\vartheta, \varphi) \sin \vartheta d\varphi d\vartheta \quad .$$
 (17)

計算機用プログラム ROCK-FIT(ver.1.20)は FORTRAN77 を用いて書かれている.

3. 実験

CeO₂ 粉末 (NIST SRM 674), AIN 薄膜 (スッパッタリング 多結晶 AI 境界層をもつガラス基板 厚さ~1.4µm), および Au 薄膜(スッパッタリング,ガラス基板,厚さ 300

および 500)を試料として用いた.CeO₂ 粉末は直径 2-3 µ m のほぼ球形の形状をもつ結晶粒からなり(Sakata *et al.*, 1990), ランダムに配向した場合における理論式の有 効性確認のために使用された.

集中法光学系に基づいた回折計を用いた場合,非対称 Bragg 反射条件下においてプロファイルの崩壊が生じる. それゆえ,RCの正確な測定には,これを避けることがで きる平行ビーム光学系に基づいた回折計の使用が重要で ある(Hart et al., 1988).強度測定には,二結晶 Si(111) モノクロメータを用いて単色化した波長0.70686(9)およ び1.20711(9)の放射光(SR)(つくば,フォトンファ クトリー),および Si/W 放物面多層膜を用いて平行化し た実験室系 X線(LABX)(CuK 線)を用いた.両実験 に用いた二軸回折計の詳細に関しては,Toraya et al. (1996)および Toraya & Hibino (2000)によってそれぞれ 詳細に記されている.RC 測定の間,全ての試料を試料面 内において回転させた.

通常の RC 測定においては ω-スキャン法を使用し,そ こではアナライザーと計数管を備えた2 -軸は所定の散乱 角に固定し,試料面のみを - 軸の周囲に回転する.ω-スキャン法は迅速な強度測定に適しているが,この方法に よって測定されるピーク高さは,そのまま積分強度に等し くは無い.例えば,入射角が小さくなれば,被照射試料面 積が増大し,バックグラウンド強度も増大するが,ω-ス キャン法における測定強度は,通常,バックグラウンドに 対する補正を含まない.本研究では,ロッキング角をス テップで変化させ,個々のステップにおいて非対称 2 -スキャン法を用い,プロファイル強度を測定した.そこか らバックグラウンド強度を差し引いた後,数値的に積分, あるいはプロファイルフィッティング法を用い 積分強度 を求めた.

AIN 薄膜の断面を透過型電子顕微鏡(TEM)(JEOL, JEM2000-EX/T)(加速電圧 200kV)を用いて観察した (NK).何箇所かの薄膜の断面部分において,制限視野電 子線回折図形を記録した.

4. 結果と考察

4.1. CeO₂ 粉末

十分な厚さをもつ平板状 CeO_2 粉末からの 220 反射の観 測 RC (SR)を $\rho(\vartheta, \varphi) = -$ 定として解析した .そのフィッ ティングの結果を図 4 に示す .観測回折強度は ,入射角の 増加とともにほぼ直線的に減少し , その変化は式 (8)の



図 4. CeO₂ 粉末からの 220 反射のロッキングカーブに対する フィッティングの結果.ロッキングカーブは放射光で (=1.20711)で測定したもの.および実線は,それぞ れ観測および計算ロッキングカーブを表わす.図の底部に おけるプロットは,観測および計算値の差を表わす.



図 5. 高配向 AIN 薄膜からの 0002 反射のロッキングカープに対 するフィッティングの結果.測定は CuK 線,単層モデル および Gauss 分布関数を使用.記号は図 4 における表記に 従う. 第一項から予想される変化とよく一致している 図4 にお ける直線の傾きは,実質上, $(\tan \theta_0)^{-1}$ で与えられ,それ ゆえ Bragg角 $_0$ の関数である.精密化された 220 反射に 対する Bragg 角 18.45 (12) °は, $\lambda = 1.20711$ (9) に対 して計算された値 18.39 °とよく一致しており,このこと は積分強度が正確に測定できていることを意味している. 解析対象の薄膜に関して測定を開始する前に 標準試料の RC を測定することが,装置の調整と観測強度データの正 確さを検証するために必用である.

4.2. Gauss 関数および March-Dollase 関数を用いた AIN 薄膜の解析

SR およびLABX を用いて測定した高配向 AIN 薄膜から の 0002 反射の RC を, Gauss 分布関数と March-Dollase 関

(a) AIN/AI



(b)



図 6 a) 透過型電子顕微鏡を用いて観測された AIN 薄膜の断面図 および b) 断面図上,円で囲まれた部分に対応する制限視 野電子線回折図.

数を用いて解析した LABX に対するフィッティングの結 果を図 5 に示す.また,信頼度因子および精密化されたパ ラメータを表1 に与える.実験条件が大きく異なる SR お よび LABX の強度データを用いたにも拘わらず,2 つの Gauss 関数の FWHM 値は実験誤差の範囲内で極めて良く 一致している.このことは,March-Dollase 関数の 2 つの 配向パラメータrに関しても同様である SR およびLABX のデータセット間における Bragg 角の違いは,単に両実験 に用いた波長の違いによるものである.Gauss 分布関数を 用いた場合,式(17)から体積分率vは Θ = H= 3.4° で 93.8% と計算され, Θ = 1.5H まで広げた場合,99.8% とな る.

図5における観測および計算RCの間には多少の残差が あるが, Gauss 分布関数は $\rho(\vartheta, \varphi)$ の第一近似として十分 に機能している. March-Dollase 関数は,式(4)における 配向パラメータ rを0から1まで変化させると,そのプロ ファイルの形状が ∂-関数から一様分布まで変化するとい う一般的形式をもつ.しかし, Gauss 分布関数のプロファ イルと比較して,March-Dollase 関数はLorentz 関数のよう な長い裾野をもつ. それゆえ,本研究で用いた AIN 薄膜 に対する計算 RC は ,最小二乗法によるフィッティングの 結果, ∅<0 の角度領域において跳ねあがった裾野をも **ち,信頼度因子は** Gauss 分布関数の場合に比較して,4% から 12% 増大している (表 1). さらに, Gauss 分布関数 の場合と同じ角度範囲 (Θ= 3.4°)を積分した場合,体積 分率は 60.1% と極めて少なくなる.このことの理由は,単 に, March-Dollase 関数の長い裾野によるものである. AIN 薄膜の観察 TEM 断面は, 霜柱の様に成長した結晶子を示 し(図6), March-Dollase 関数によって導かれた体積分率 が不自然に小さすぎることを示している .それゆえ ,本解 析では, Gauss 分布関数が $\rho(\vartheta, \varphi)$ のより優れた表現形式 であると結論付けることができる.

4.3. 二層モデルを用いた AIN 薄膜の解析

二層モデルを用い,図 5 に示した同じ観測 RC を解析した.SR + LABX のデータセットを用いてフィッティングした結果を図7 に示し,信頼度因子と精密化したパラメータを表2 に与える.SR + LABX を用いた H_U および H_L の値は,SR および LABX データを個々に用いて得られたパラメータ植の中間の値となっている.

図7の差のプロットおよび表2に与えた信頼度因子から 分かるように,最小二乗法によるフィッティングの結果 は,二層モデルによって著しく改善されている.図7にお けるRCの非対称なピーク形状は,V関数の非対称な形状 に起因したものである(図3).より小さなBragg角に対 するVのより大きな曲率は,短い波長を用いたSRデータ に対するより大きな非対称度に反映されている本研究で 導いた公式は,これらの観測された非対称な形状を正確に なぞっており,観測および計算RCの間に優れたフィッ ティングを与えている.

 $H_U \ge H_L$ のパラメータ値は,下層に比較して,上層の



図 7.高配向 AIN 薄膜からの 0002 反射のロッキングカーブに対 するフィッティングの結果.二層モデルを使用.a)実験室 系データ(CuK 線)およびb)放射光(SR, = 0.70686).記号は図4における表記に従う.

結晶子がおよそ2倍程度高い配向性をもつことを示している.この結果は、図 6 に示された AIN 薄膜の制限視野電子線回折の結果によく一致している:薄膜の底部からの回折斑点は、層の中間深さで撮られたものに比較して、およそ2倍程度の広がりを示している. $\xi \sim 0.5$ および $H_L \sim 2 \times H_U$ の関係をもつこれらパラメータの値は、薄膜中の深度が深くなるに従い第一近似として配向度がほぼ直線的に低下することを予想させる.

4.4. 多層モデルを用いた AIN 薄膜の解析

式(16)を組み込んだ多層モデル(M = 50)を用いて得られた信頼度因子および精密化されたパラメータを表3の 上半分に与える.予想に反し,SR およびLABXの両者に 対する信頼度因子は、二層モデルの値に比較して僅かばか り増大している.AIN 薄膜の断面に対する TEN 像は,底 部における微小な針状の結晶粒が、深度が浅くなるに従っ てその寸法を増大し、あたかも自然淘汰によって表面を向 いたものだけが成長できるような状況を示している(図 6).この観察は, H_m 関数に対して次のような漸近的な形 を提案する.

$$H_m = c/(d+z_m) \quad , \tag{18}$$



図 8. 高配向 AIN 薄膜に対する深さ (z:縦軸)の関数とした, FWHM (横軸)のプロット.2つの直線はほとんど重なっ てプロットされている.

ここで c および d は最適化できるパラメータである.式 (18)を用いた最小二乗法フィッティングの結果を表 3 の 下半分に与える.二層モデルに比べてモデルの自由度が 1 個少ないにもかかわらず LABX データに対して信頼度因 子の最小値が得られた.SR データに対する R および R_w は僅かばかし増大している.しかし,式(18)にもう 1 項 追加した次式の形に修正し,二層モデルと同じ自由度をモ デルに与えることにより,SR に対しても最小の信頼度因 子 (R=0.007 および $R_w=0.019$)が得られた.

$$H_m = c/(d+z_m) + e$$
 (19)

深さ z に対する H の変化を図 8 に示す.直線,漸近線, および破線がそれぞれ式(16),(18)および(19)を用い て決定された結果に相当する.2 本の水平線は,SR およ び LABX に二層モデルをそれぞれ適用して決められた深 さξを表す.記号 および は, H_U および H_L を表し,そ れらは $z = -\xi/2$ および $z = -(1 - \xi)/2$ の深さ(Table 2)に プロットされている.記号 および は,単層モデルのHを表し,深さz = -0.5(Table 1)にプロットされている. 単層モデルおよび二層モデルから導かれた FWHM の値 は,深さに依存した配向分布の平均値を表したものであ る.漸近式[式(18)あるいは(19)]を用いた多層モデ ルから導かれた H_{-z} 曲線は,これらの平均構造に対する プロットを通過している.これらの H_{-z} 曲線は最小の信 頼度因子を与え,AIN 薄膜における配向分布の深さ依存性 が非線型であることを示している.

4.5. Au 薄膜

Gauss 分布関数を用い, SR および LABX を用いた 300 -および 500 -Au 薄膜からの 111 反射に対する観測 RC を 解析した. SR データに対するフィッティングの結果を図 9 に示す.また,信頼度因子および精密化されたパラメー タを表4に与える. RC がこのような凹の曲線形状をもつ にもかかわらず, AIN 薄膜の場合と同様に, SR および



図 9.a) 300 -Au および b) 500 -Au 薄膜からの 111 反射のロッ キングカーブに対するフィッティングの結果.測定は放 射光(SR, = 1.20711).記号は図 4 における表記に従 う.

LABX データは実験誤差の範囲内で同じ結果を与えている.

図9において,500 -Au 薄膜に対する RC は,300 -Au 薄膜の RC に比べて僅かながら小さい曲率を持っている. Vの Øに対する変化は,同じ波長を用いて観測された両 曲線に対して実質上同じはずである.それゆえ,曲率の違 いは両試料における Au 結晶子の配向度の差から生じてい るものである.実際,500 -Au 薄膜に対する精密化され た FWHM の値は,300 -Au 薄膜のそれに比較して 63% 小さい.

300 -Au 薄膜に対する 81-89 °の FWHM の値は, ラン ダムな分布に近いほどに大きい.しかし, Au 結晶子のラ ンダムな配向を仮定した場合, R および R_w 因子はそれぞ れ 0.012 および 0.015 から 0.021 および 0.024 へと増大し, 差のプロットに小さな系統的残差を生じさせた.このこと から, 300 -Au 薄膜においても Au 結晶子は [111] 方向の 周囲に配向していると考えることができる.

5. 結論

ー般に高配向性の薄膜は僅かな本数の反射しか観測で きず,本研究における Au 薄膜のように,層厚が極めて薄 いときには,最強線のピーク,と言ってもその強度は決し て強いものではないが,1本しか観測できないと言うこと もしばしばある.RC 測定は,1本の反射に対する1回の 測定で一軸性配向分布に関する情報が得られ,この単純な 手法は広く使用されてきた.ここで展開した,RC 測定に

表1. Gaussian 分布関数および March-Dollase 関数を用いて得られた, AIN 薄膜に対する信頼度因子および精密化さ れたパラメータ

Function	Data	R	R_w	0(°)	₀ (')	$H\left(\ ^{ullet} ight)$	r
Caussian	SR	0.095	0.146	8.15(5)	-	3.38(9)	-
Gaussian	LABX	0.074	0.132	-	18.06(4)	3.32(8)	-
March-	SR	0.123	0.189	8.16(6)	-	-	0.087(3)
Dollase	LABX	0.156	0.248	-	18.05(7)	-	0.084(3)

表2.二層モデルを用いて得られた,AIN 薄膜に対する信頼度因子および精密化されたパラメータ

Data	R	R_{W}	0(°)	₀ (°)	$H_U(^{\bullet})$	$H_L(^{\bullet})$	
SR	0.010	0.020	8.147(7)	-	2.59(4)	5.03(9)	0.47(2)
LABX	0.014	0.026	-	18.059(8)	2.81(4)	5.67(16)	0.59(2)
SR+LABX	0.011	0.027	8.149(8)	18.058(9)	2.67(3)	5.20(9)	0.51(2)

表3.多層モデルを用いて得られた, AIN 薄膜に対する信頼度因子および精密化されたパラメータ

Equation	Data	R	R_w	а	b	С	d
(16)	SR	0.013	0.025	1.81(3)	-4.1(1)	-	-
(10)	LABX	0.018	0.039	1.86(4)	-4.1(2)	-	-
(10)	SR	0.016	0.029	-	-	3.12(8)	1.39(3)
(18)	LABX	0.003	0.011	-	-	3.04(2)	1.356(7)

表4. Gaussian 分布関数を用いて得られた, Au 薄膜に対する信頼度因子および精密化されたパラメータ

Sample	Data	R	R_{W}	₀ (°)	₀ (°)	$H\left(^{ullet} ight)$
200	SR	0.012	0.015	15.5(1)	-	81(16)
300	LABX	0.015	0.021	-	19.9(3)	89(25)
500	SR	0.009	0.012	14.92(5)	-	30.9(6)
500	LABX	0.005	0.006	-	19.23(4)	32.3(3)

基づく本方法は、球面分布関数の半値幅あるいはある角度 範囲内に分布した結晶子の体積分率として 配向分布の定 量的な評価を与える事ができる.さらにこの方法は,もし 試料中に存在するならば、深さに依存した配向分布解析が でき、また僅かしか配向していない試料の配向の検出が可 能である.

RC 測定における回折プロセスは,非対称ブラッグ反射 の場合に適用した運動学的理論を用いて十分記述できる. 多結晶薄膜に対する RC 測定は,理論および測定実験とも に単純であり,それゆえ,RC さえ正確に測定できれば, 正確な解析を実行できる 装置と波長に関して全く異なる 条件下で収集された強度データセットを用いても 実験誤 差の範囲内で一致した結果を導くことができた本研究の 結果は,理論と実験の正確さを証明している.信頼性の高 い RC 測定のためには,平行ビーム光学系に基づいた回折 計およびピーク高さの代わりに積分強度を使用すること が重要である.

謝意 実験に用いた AIN および Au 薄膜は ,それぞれ産業 技術総合研究所九州センターの秋山守人博士および株式 会社 INAX・基礎研究所の山嵜悟博士から提供を受けた. ここに謝意を表する.

参考文献

Dollase, W. A. (1986) J. Appl. Cryst., 20, 267-272.

Hart, M., Parrish, W., Bellotto, M. & Lim, G. S. (1988) *Acta Cryst.* A44, 193-197.

James, R. W. (1967) "*The Optical Principles of the Diffraction of X-rays*", Bell, London.

Sakata, M. Mori, R., Kumazawa, S., Takata, M. & Toraya, H. (1990) J. Appl. Cryst. 23, 526-534.

Schulz, L. G. (1949) J. Appl. Phys. 20, 1030-1033.

Toraya, H. & Hibino, H. (2000) *J. Appl. Cryst.* **33**, 1317-1323. Toraya, H., Hibino, H. & Ohsumi, K. (1996) *J. Synchrotron Rad.* **3**, 75-83.

Toraya, H., Huang, T. C. & Wu, Y. (1993) *J. Appl. Cryst.* 26, 774-777.

研究業績

2002年4月から2003年3月までの間に本年報以外に発表された論文・解説・総説・著書および口頭発表の概要を発表順 に記載しています。各項目はそれぞれ次の内容を示します。

論文等:題名,著者名,誌名または書籍名,要旨

口頭発表:題名,発表者名,発表学協会,発表年月日および開催地,要旨

機能創製研究部門・環境素材研究グループ

文

19-24

論

Microstructural development of natural hydroxyapatite originated from fish bone waste through heat treatment 小澤正邦,鈴木 傑

J. Am. Ceram. Soc., 85 [5] (2002) 1315-17

水産加工のゼロエミッション技術の一環として,魚身 残滓として排出される魚あらのセラミックス再資源化の 研究を行った。ハイドロキシアパタイトの資源化には無 機固体成分のみを,純度を高く保って,分離精製するこ とが重要である。魚あらを水洗後,焼成等の処理により, リン酸カルシウム成分を分離し無機質化する,新しいハ イドロシキアパタイトセラミックスの作製法を提案し た。作製したセラミックスは,特有の多孔質構造を有し, さまざまな応用が期待される。本論文は,米国MRSのホ ームページでトピックス研究として紹介された。

水系高濃度アルミナスラリーの分散特性 高木 修,與語-之,小澤正邦,鈴木 傑

材料,51[7],832-35(2002)

アルミナ粒子を用いた水系高濃度スラリーにおいて, 分散剤の添加濃度を変化させ,スラリーの分散性をコロ イド振動電位(CVP)と粘性により検討し以下の結論を 得た。高濃度スラリーのCVP の等電点はpH4付近であり, 分散剤濃度が高くなるとCVP値はpH>4 領域で負に大き くシフトした。分散剤濃度が2 mass%で粘性が最も低く なり,ニュートン粘性流動を示し分散性が最も向上した。 CVP 値の変化と粘性(降伏値)による分散性の評価は良 く一致しており,高濃度アルミナスラリーの分散性を評 価するのにCVP 測定は有意であることが分った。

いまセリウムがおもしろい 小澤正邦 マテリアルインテグレーション , 第16巻 , 2 月号 (2003)

キーマテリアルとしてセリウム元素を用いて高機能が 発揮されている材料技術を特集した企画で,本稿は自動 車触媒,燃焼排ガス浄化システムにおける応用について 述べた。現行の自動車排ガス浄化技術におけるセリウム およびセリウム酸化物の役割について解説するととも に,関連する新材料の開発例についても述べる。筆者ら が開発したセリウム系助触媒の機能と最近の研究動向に も触れた。

口頭発表

リン酸カルシウムガラスの内部摩擦

坂村雅啓,小澤正邦,鈴木 傑

第33回中部化学関係学協会支部連合学秋季大会,2002 年10月,名古屋

ガラスの内部摩擦の測定は,ガラス転移温度以下でのガ ラスの力学緩和機構を調べるのに有効な方法である。リン 酸カルシウムガラスを作製し,その内部摩擦を測定し緩和 機構を検討した。50CaO50P2Os,25Na2O5CaO50P2Os ガラ スを中心に強制捩り振動法により,周波数(0.5~5Hz), 温度(-120~300)の関数として測定した。前者で は,-20と200 付近,後者は-20と100 付近に顕著 な内部摩擦ピークが表れた。これら,低温,高温ピークの 緩和機構を検討し報告した。 希土類元素を添加したアルミナ担体の耐熱性 西尾吉豊,小澤正邦,鈴木 傑 第33回中部化学関係学協会支部連合秋季大会,2002年 10月,名古屋

アルミナ担体の耐熱性向上のために希土類元素の添加 を行い,その添加方法と組成,高温変化を研究した。含 浸法と均一沈殿法について比較したところ,1100 まで の比表面積では,後者の方が優れていた。XRDで相変化 を調べたところ生成する結晶相が作製方法によって異な り,適切な固相反応が耐熱性の向上に影響していること が推定された。とくにランタン添加アルミナは,比表面 積が高く耐熱性にすぐれ,著者らによるこれまでの結果 を裏付けるものである。 スラリーの流動特性(特別講演)

鈴木 傑

第37回セラミックス技術担当者会議,2002年10月,名 古屋

セラミックスの製造は,原料-成形-焼成-製品の工 程を経るのが一般的である。最終製品には成形工程が大 きな影響を与える。セラミックス原料は粉末状が多く, しかも個々の粒子は微細化されている。従って,形状制 御,粒子均一充填には,有機剤の補助を受け液体との混 合液,即ちスラリーの流動性が非常に重要になる等を講 演した。

機能創製研究部門・複合機能研究グループ

論

文

グラファイト / 圧電体コンポジットの非線形電流 - 電圧 特性

太田敏孝,山内直人,大門啓志,引地康夫,宮崎英敏, 鈴木久男

J. Ceram. Soc. Japan, 110 [4] 310-313 (2002)

導電性フィラーとしてグラファイト,絶縁性マトリッ クスとしてPZT及びPNZST圧電セラミックスを用い,エ ポキシ樹脂で固化したコンポジットを作製した。その臨 界体積分率付近のコンポジットでは,電気抵抗率が印可 電圧により大きく変化する非線形の電流 - 電圧特性を示 した。特にPNZST系コンポジットにおいては,その相転 移に伴う歪みに対応して電気抵抗率が電圧の変化に対し てオン-オフ的に変化することを見いだした。

ZnO系バリスター粒子充填コンポジットの電圧可変PTC 効果

苅谷周司,水谷 守,太田敏孝,大門啓志,引地康夫, 宮崎英敏,鈴木久男

J. Ceram. Soc. Japan, 110 [4] 320-324 (2002)

絶縁性マトリックスと導電性粒子を混合したコンポジ ットにおいて,導電性粒子の体積分率を増加させていく と,導電性粒子間の接触により導電パスが形成され,あ る臨界の体積分率で電気抵抗の急激な減少が起こる。こ の付近のコンポジットは,高熱膨張性のマトリックスを 用いた場合,PTC 効果を示すことが知られている。本研 究では,導電性粒子としてパリスタ特性を示すZnO半導 体粒子を用いることにより,印可電圧によってPTC特性 が変化する材料の作製を試みた。

Ti(OH)-HCl-H₂O系濃厚溶液の加水分解によるチタニア 凝集粒子の生成

大門啓志,堀場弘輝,楊 光,引地康夫,太田敏孝 材料,51[6]642-646(2002)

CI/Ti 比を3 に調整した高濃度(0.5~4.0mol/l) 水溶 液の加水分解条件と生成相と粒子の形態を調べた。はじ めにanatase が生成し,次にrutile への相転移が起こった。 相転移速度は溶液の濃度が高いほど速く進むこと,生成 粒子は凝集しており,1 mol/I までは溶液濃度が低いほ ど凝集粒径が大きくなり,球状化することが明らかとな った。

Designing of Permittivity vs Temperature Profile for Functionally Graded PbMg_{1/3}Nb_{2/3}O₃-PbTiO₃ Ceramics 太田敏孝,藤田純,木村修一,水谷守,引地康夫, 宮崎英敏,鈴木久男

J. Ceram. Soc. Japan, 110 [9] 824-827 (2002)

チタン酸パリウムのようなペロプスカイト型誘電体セ ラミックスは,高い誘電率を示すが,キュリー点におい てピークを示し,温度依存性が大きいため,シフターや ディプレッサーの添加及び複合化によって温度特性の平 坦化が図られている。本研究では,異なるキュリー点を 有する二つのペロプスカイト型誘電体(PbMg_{1/3}Nb_{2/3}O₃-PbTiO₃系)の組成を固溶により連続的に変化させて積層 することにより,すなわち一つの試料中で一方の面から もう一方の面へ組成が傾斜した試料を作製することによ り,室温から120 までの範囲において誘電率の温度特 性を制御した。

鉛系強誘電体セラミックスの傾斜による誘電率 - 温度特 性の制御

八木慎太郎,松井和也,中谷学史,水谷 守,太田敏孝 2002年度傾斜機能材料論文集 < FGM2002 >

チタン酸パリウムのようなペロブスカイト型誘電体セ ラミックスは,高い誘電率を示すが,キュリー点におい てピークを示し,温度依存性が大きいため,シフターや ディプレッサーの添加及び複合化によって温度特性の平 坦化が図られている。本研究では,異なるキュリー点を 有する二つのペロブスカイト型誘電体(PbMg_{1/3}Ta_{2/3}O₃-PbTiO₃系)の組成を固溶により連続的に変化させて積層 することにより,すなわち一つの試料中で一方の面から もう一方の面へ組成が傾斜した試料を作製することによ り,-55~125 までの範囲の誘電率の平坦化を行った。 ゼノタイム型LaVO4の合成と性質

鎌田 透,和田直斗,松原孝至,大門啓志,太田敏孝, 引地康夫

第19回希土類討論会,2002年5月,大阪

湿式沈殿法を用いてpH9,保持温度20,保持時間1 日の条件でモナズ石型LaVO4微粉末を合成した。得られ た微粉末の結晶子径は10~18nmであった。この粉末を成 形し,1500 で3時間焼成し,緻密なLaVO4セラミック スを得た。焼結体はマシナブル性であった。焼結体の熱 膨張係数は4×10⁻⁶/ であった。アルミナ粉末と混ぜて 焼成しても反応せず,LaVO4添加マシナブルアルミナセ ラミックスの得られる事が明らかとなった。

ゼノタイム型正方晶系CeVO4の合成と性質

梶迫正拓,石原哲也,松原孝至,大門啓志,太田敏孝, 引地康夫

第19回希土類討論会,2002年5月,大阪

モナズ石型LaVO4の合成方法とほぼ同じ方法でゼノタ イム型正方晶系CeVO4 の微粉末を得ることができた。得 られた微粉末を成形し焼成した結果,空気中1100~ 1200 という低い温度で相対密度が95%以上にまで緻密 化することが明らかとなった。得られたCeVO4セラミッ クスは鉄系のドリル刃(HSS 製)を用いて簡単に穴あけ ができるマシナブル性であった。

LaPO₄添加マシナブル性アルミナセラミックスの作製と 性質

松原孝至,大門啓志,太田敏孝,引地康夫 第19回希土類討論会,2002年5月,大阪

アルミナ微粉末にモナズ石型LaPO4微粉末を混ぜて焼 成したところ、1600 、3時間焼成で相対密度が95%以 上となった。焼結体のマシナブル性を判定するために炭 化タングステン製ドリル刃を用いて6400rpm,49Nの荷 重で穴あけ速度を調べた。その結果、LaPO4の添加量が 30%以上になると穴があき始めた。穴あけ速度はLaPO4の 添加量が多くなるほど速くなった。また、LaPO4を30%添 加したマシナブルアルミナセラミックスの曲げ強度は 250MPa であったが、LaPO4の添加量が多くなるにつれ て小さくなった。

LaPO₄添加マシナブル性ジルコニアセラミックスの作製 と性質

澤田和之,小川留美子,松原孝至,大門啓志,太田敏孝, 引地康夫

第19回希土類討論会,2002年5月,大阪

LaPO4微粉末と共立マテリアル社製イットリア安定化ジ ルコニア微粉末とを種々の割合で混ぜて成形し,空気中 1600 で3時間焼成した。その結果,LaPO4の添加量が 50mass%までの試料の相対密度は95%以上であった。マシ ナブル性はLaPO4の添加量が30mass%以上で認められた。

リン酸ランタン添加マシナブル性ジルコニアの特性 松原孝至,大門啓志,引地康夫,太田敏孝 第15回日本セラミックス協会秋季シンポジウム,2002年 9月,秋田

ジルコニアセラミックス(融点2720 ,熱膨張係数 11.0×10⁻⁶/)は耐熱性,高強度,高硬度である。しか し,脆性材料であることから通常の金属で機械加工をす る事ができない(非マシナブル性)。一方,モナズ石型単 斜晶系LaPO4(融点2072 ,熱膨張係数10.0×10⁻⁶/) は炭化タングステンドリル刃で機械加工のできるマシナ ブルセラミックスである。本研究では高融点であること, 熱膨張係数が比較的似ていること,LaPO4とZrO2とが高 温で焼成しても反応しないことなどから,LaPO4を30~ 50mass%添加マシナブルジルコニアセラミックスの作製 を試みた。その結果,全てマシナブル性であることが確 認できた。

ALO₂/Ni 複合体の部分還元焼成と機械的特性 磯部敏宏,佐藤聡明,大門啓志,引地康夫,太田敏孝 第15回日本セラミックス協会秋季シンポジウム,2002年 9月,秋田

Ni とAI の硫酸塩固溶体の加熱分解により生成する NiAl₂O₄スピネル微粒子の部分還元焼成によるAl₂O₃/Ni 複 合体の生成過程を明らかにした。化学組成(1-x) Al₂O₃ + x NiAl₂O₄ (x=0~1)に調製した硫酸塩の加熱分 解により, x=0.5~1 ではスピネル相のみが生成した。 得られた酸化物粉末を成形後,炭素粉末中で1500,1 時間還元焼成した。いずれの試料でも相対密度95%以上 の緻密なAl₂O₃/Ni複合焼結体が得られた。破壊靭性値は xの増加とともに増大し, x=0.8で約10MPa・m^{1/2}と大 きな値を示した。

TI(OH)-HCl-H2O系濃厚溶液の処理条件によるチタニア 生成相の変化

沓名知之,鈴木章太郎,大門啓志,引地康夫 第15回日本セラミックス協会秋季シンポジウム,2002年 9 月,秋田

1 mol/l 程度のTi(OH)-HCI-H2O 系高濃度溶液の室温 付近の低温での加水分解によって,反応性,焼結性に優 れた高純度チタニアの生成を検討した。その結果,Ti (OH):HCI=1:1の溶液は40,24時間でチタニア生 成率はほぼ100%を示し,得られたTiO2粉末は,約 100m²/g ときわめて高い比表面積を示し,950,2時 間の焼成で相対密度95%以上と高い焼結性を示した。

低膨張性ZrW2Osの焼結に及ぼす添加剤の影響 加藤祐介,水谷 守,太田敏孝,大門啓志,引地康夫 日本セラミックス協会第15回秋季シンポジウム,2002年 9月,秋田

ZrW₂O₈ は立方晶構造で負の熱膨張を示すが,高温で のみ安定であり,その合成には急冷が必要とされる。本 研究では,種々の添加剤を加えることにより,安定化及 び焼結の促進,さらに熱膨張特性への影響について調べ た。安定化に有効な助剤は発見できなかったが,タング ステンの一部をリンにより置換することにより,焼結が 促進されることがわかった。

透光性セラミックス - ポリマーコンポジットの作製 水谷 守,寺西康裕,太田敏孝

日本化学会第82秋季年会,2002年9月,大阪

重合後の屈折率が約1.5~1.7のモノマーに,種々の金 属酸化物粒子をフィラーとして混合し,得られたコンポ ジットの紫外・可視光透過率,ヤング率等を測定した。 樹脂とフィラーの屈折率を接近させることで,両者の界 面における光の散乱が抑制され,透光性が向上した。ま た,フィラーの粒径を小さくすることでも透光性が向上 した。さらに,フィラーの添加により強度変化も確認さ れた。

珪化木の模倣によるセラミック化木の作製 水谷 守,高瀬春之,太田敏孝 第33回中部化学関係学協会支部連合秋季大会,2002年 10月,名古屋

珪化木は木材がSiO2化した化石で,木の微細組織がそのまま保存されていることが多い。本研究では,この珪化木に倣い,木材をセラミックス化する事を試みた。本実験では,アルミニウムやジルコニウムのアルコキシドを木片試料に含浸し,加水分解して,試料内部にゲルを析出固定,これを焼成することによりAl2O3及びZrO2化を行った。得られたセラミック化木について,微構造等を調べた。

高活性原料からの -AL:TiO:の生成過程と微組織 大門啓志,岸本和也,太田敏孝,引地康夫 第33回中部化学関係学協会支部連合秋季大会,2002年 10月,名古屋

硫酸チタニルと硫酸アルミニウムの混合水溶液のアン モニア水による中和によって生成した水酸化物を90 , 7 日間の熟成,乾燥粉末化,800 ,3 時間の仮焼を行い anatase (TiO₂)と -Al₂O₃の混合粉末を得た。この粉末 は焼結性に優れ,1400 ,1 時間焼成で相対密度約93% となった。このときの平均粒径は3.1 µ m,曲げ強度は 21MPa であった。1300 ,1 時間焼成では,相対密度は 約65%と低い値であったが,粒径が0.5 µ mときわめて小 さかったため,曲げ強度は約57MPa と比較的高い強度が 得られた。 鉛系強誘電体セラミックスの傾斜による誘電率 - 温度特 性の制御

八木慎太郎,松井和也,中谷学史,水谷 守,太田敏孝 第14回傾斜機能材料国内シンポジウム < FGM2002 > , 2002年11月,名古屋

チタン酸パリウムのようなペロブスカイト型誘電体セ ラミックスは,高い誘電率を示すが,キュリー点におい てピークを示し,温度依存性が大きいため,シフターや ディプレッサーの添加及び複合化によって温度特性の平 坦化が図られている。本研究では,異なるキュリー点を 有する二つのペロブスカイト型誘電体(PFW-PFN 系及 びPMT-PT 系)の組成を固溶により連続的に変化させて 積層することにより,すなわち一つの試料中で一方の面 からもう一方の面へ組成が傾斜した試料を作製すること により,誘電率の平坦化を行った。

部分還元焼成によるAl₂O₃/Ni 複合体の作製と機械的特性 磯部敏宏,佐藤聡明,大門啓志,引地康夫,太田敏孝 平成14年度日本セラミックス協会東海支部学術研究発表 会,2002年12月,名古屋

硫酸塩の加熱分解に由来するNiAl2O4スピネル微粒子の 部分還元焼成により作製したAl2O3/Ni 複合体の微組織と 機械的特性について検討した。化学組成(1-x)Al2O3+ x NiAl2O4(x=0~1)に調製した粉末を炭素粉末中で無 加圧,1500 ,1時間焼成した。焼結体の相対密度は x=0.8 でほぼ100%,その他はいずれも95%以上であっ た。アルミナの粒径は約1 μ mであったが,xの増加と ともに減少する傾向が認められた。曲げ強度については, ワイブル係数はいずれも20~30と高い値を示し,x=0.2 で最大値400MPaとなった。

高活性原料からのAl₂TiO₅-MgTi₂O₅固溶体の合成と焼結 大門啓志,引地康夫,太田敏孝 平成14年度日本セラミックス協会東海支部学術研究発表 会,2002年12月,名古屋

硫酸アルミニウム,硫酸チタニルおよび硫酸マグネシ ウムを水溶液とし,所定のモル比で混合した後,脱水乾 固,脱硫を経て,成形後,焼成してAl₂TiOs-MgTi₂Os固溶 体を合成した。室温から徐々に加熱温度を上昇させたと きには,脱硫によってanatase と -Al₂Osが生成し, 800 以上の過熱によりanatase rutile 相転移, -Al₂Os

スピネル生成を経てAl₂TiO₅-MgTi₂O₅固溶体が生成する ことが明らかとなった。脱硫後,得られた粉末を成形し た後,1300 に急熱し,1時間焼成することによりきわ めて迅速にAl₂TiO₅-MgTi₂O₅固溶体が生成した。急速加熱 により,MgTi₂O₅含有量50mol%のとき最も高い焼成かさ 密度(相対密度92%)が得られ,このときの曲げ強度は 30MPaであった。

珪化木の模倣によるアパタイト化木の作製 吉田治樹,水谷 守,太田敏孝,大門啓志,引地康夫 平成14年度日本セラミックス協会東海支部学術研究発表 会,2002年12月,名古屋

珪化木は木がSiO₂化した化石で,木の組織が保存され ていることが多い。この珪化木に倣い,木をアパタイト 化することを行った。実験は,木片に硝酸カルシウム及 びリン酸アルコキシドを含浸し,乾燥後,焼成した。得 られた試料についてXRD による同定及びSEM 観察を行 った。その結果,木の構造を有したアパタイト多孔体セ ラミックスが作製できることがわかった。

鍾乳石を模倣した溶液滴下による結晶成長法

瀬上英明,水谷 守,太田敏孝

第41回セラミックス基礎科学討論会,2003年1月,鹿児 島

水溶液から結晶を得る,いわゆる水溶液成長法は, 様々な方法が開発され,いろいろな分野で応用されてい る。本研究では,鍾乳石が成長する過程を模倣し,溶液 を滴下するという新しい結晶成長法を用いて,ミョウバ ンとKDP-ADP を例として組成が傾斜した単結晶の成長 を試みた。

セラミックス / ポリマーコンポジットの光学特性 寺西康裕,水谷 守,太田敏孝 第41回セラミックス基礎科学討論会,2003年1月,鹿 児島 種々の機能を有する透明な薄膜は,機能性粒子を含ん だ塗料の塗布によりその透明性を保っている。本研究で は,塗膜よりも耐久性に優れ,材料自体が機能を持つ透 明厚膜フィルム・透明バルク体の作製を検討した。光硬 化性樹脂をマトリックスとし,これに酸化亜鉛をフィラ ーとして混合し,得られたコンポジットの紫外・可視・ 赤外光透過率を測定した。半導体化された酸化亜鉛を用 いた場合,従来の紫外線に加えて,赤外線の遮断効果も あり,可視光透過性が良い透明コンポジットが作製でき た。

コンニャク石を模倣した曲がるセラミックスの作製 水谷 守,坂之上純司,市川佳孝,太田敏孝,大門啓志, 引地康夫

日本セラミックス協会2003年年会,2003年3月,東京

天然に存在するコンニャク石(ltacolumite)は,粒界 にジグソーパズルに似たクラックを三次元的に有し,塑 性変形を可能にしている。本研究では,セラミックスの 応力緩和機構としてこれに着目し,熱膨張係数の違いを 利用して,粒界にクラックを発生させることで,塑性変 形が可能なセラミックスの作製を検討した。低熱膨張の リン酸ジルコニウムカリウム(KZP)と高熱膨張のケイ 酸アルミニウムカリウム(Jューサイト)を混合し,成 形後に焼成した。得られた試料の微構造観察の結果,粒 界にクラックの発生が認められた。

機能創製研究部門・環境負荷評価研究グループ

論文・著書等

環境報告書から見た各種製品のリサイクル 一伊達稔

資源処理学会第5回シンポジウム「注目すべきリサイク ル事例と分離精製技術」資料集2002.9

一部上場企業96社の発行する「環境報告書」の中のリ サイクルに関連する情報開示状況を調査し,各業界毎の リサイクルに関連する考え方,ここの企業のリサイクル の実状,課題について論述した。

陶磁器くず

一伊達稔

環境機器と技術事典 産業調査会(2003)

陶磁器関係の廃棄物の現状とリサイクル製品及び関連 するプロセスの状況。特にタイルの現状と陶磁器製食器 のリサイクルの取組状況について解説している。 磁器・タイル

一伊達稔

平成14年度中小企業国際情報ネットワーク推進事業「中 小企業発展・政策モデルケーススタディ報告書」中小企 業総合事業団編(2003)

地場産業の典型で,中小企業の集積地である陶磁器産 業の歴史と現状ついて述べ,中小企業への国の政策の活 用の事例について(1)特定地域中小企業新分野進出事 業の代表として,強化磁器素材による給食用,業務用食 器の開発(2)活路開拓調査・実現化事業の代表として プラスチック製給食食器から陶磁器製食器へ(3)地域 産業等活性化補助金による支援の代表として陶磁器製食 器のライフサイクルにおける環境負荷低減と資源の循環 化をはかる陶磁既製品の開発及び販路の開拓を取り上げ て成果を述べた。

口 頭 発 表

循環型社会に向けての美濃焼き産地の取組 リサイクル 食器用はい土の開発と品質管理 一伊達稔,加藤誠二 愛知県中小企業技術者研修講演会2002年10月 美濃焼産地における食器リサイクルのプロジェクトの 考え方,内容及び具体的製品の事例について述べた。 目地付き多孔質内壁タイル 一伊達稔,各務寛治,各務友浩,加藤純次 特願2003-13831 多孔質内壁材は吸水性があるため,水を使用した目地 材が使用出来ないため、予め事前に柔軟性のある樹脂製 の目地を貼着しておき、簡単に装着出来、美観が良い目 地付きタイルに関する発明。

解析設計研究部門・解析システム研究グループ

論

文

Model peak profile functions for powder diffractometry as convolutions with instrumental functions

井田 隆

Rigaku J., 19, 47-56 (2002).

通常光源およびシンクロトロン軌道放射光を用いた粉 末×線回折計について,装置関数との畳み込みとして表 現されるピークプロファイルモデル関数について述べ た。モデル関数の妥当性は多様な実験条件で測定された 実測ピーク形状と比較することにより確認された。装置 パラメータから先験的に求められるピーク形状モデルを 用いることにより,実測のピーク形状が良く再現される だけでなく,装置収差の影響によるピーク位置のシフト も自動的に補正され,多くの目的で非常に有用であるこ とを示した。

Simulated annealing structure solution of a new phase of dicalcium silicate Ca₂SiO₄ and the mechanism of structural changes from -dicalcium silicate hydrate to i-dicalcium silicate via the new phase

虎谷秀穂,山嵜 悟

Acta Cryst., B58, 613-621 (2002).

汎用最適化法の一つであるシミュレ - テッドアニーリ ングを用い,新しい相であるx-Ca2SiO4 の結晶構造を決定 し,導かれた構造モデルをリートベルト法によって精密 化した。構造はCaOn多面体の三次元フレームワークとそ の隙間を埋めた独立SiO4四面体からなり,今までに報告 されているCa2SiO4の5つの相に対して,第6番目の新し い多形であこと,加熱(~390-490)・脱水によって -Ca2(SiO4H)OH がx-Ca2SiO4に,さらに~920 におい てx-Ca2SiO4が 2-Ca2SiO4に構造変化する仕組みを明らか

にした。

モンテカルロ法およびシミュレーテッドアニーリングを 用いた粉末回折データからの結晶構造決定 虎谷秀穂

日本結晶学会誌,44,302-310(2002)

モンテカルロ法およびシミュレーテッドアニーリング を用い,粉末回折データから未知物質の結晶構造を決定 する方法について述べた。両方法で使用されているメト ロポリスのアルゴリズムに関して説明し,分子性結晶, 無機結晶,フレームワーク構造などにおける初期構造モ デルの組み立て方に関して解説した。また,無機結晶に おいては空間群の対称による拘束条件および剛体モデル の導入が有効であることを示した。直接法に比べて,充 分に質の高いデータが得られない場合,シミュレーテッ ドアニーリングを含む直接空間法が有効なことを示し た。

Crystal structure determination of $(H_2pc)_3PF_{6-x}Cl_x$ by synchrotron powder diffractometry

井田隆,佐藤文治,奥野祐之,山門英雄,虎谷秀穂
Photon Factory Activity Report 2001 - Part B - ,157
(2002)

シンクロトロン軌道放射光を用いて収集された粉末回 折データを用いて,新規な導電性フタロシアニン化合物 (Hape) PFackClx 微結晶試料の結晶構造解析を試みた。観 測された粉末回折ピーク位置を詳しく検討した結果,単 位胞は格子定数 a = 21.3427(4) , =119.42784(2)° の菱面体格子で3つのフタロシアニン分子を含むと推定 された。さらに,剛体近似を導入して分子の位置と配向 について最小二乗法による最適化を実施し,結晶構造を 推定した。

粉末X 線回折による結晶粒径評価 井田 隆 , 虎谷秀穂

粉体工学会誌,40(3)(2003).

粉末X線回折法を用いて結晶粒径を評価するための伝 統的な方法と,最近提案されている新しい方法について 解説した。Stokes 法,Williamson-Hall 法,Warren-Averbach 法が伝統的な手法として知られているが,実験 と解析に煩雑な手続きが必要であり,また一般的には粒 径の分布まで評価することは困難であった。最近 Langford らが提案した新しい方法では,実測の回折ピー ク形状に理論回折ピーク形状モデルをあてはめることに より,直接的に平均的な粒径と分布の広さが評価される こと,また,最近我々が提案したデコンポリューション 法によるデータ処理は粒径評価の目的でも非常に有用で あることを示した。 Quantitative basis for rocking curve measurement of highly oriented polycrystalline thin films

虎谷秀穂,日比野寿,井田隆

第8回ヨーロッパ粉末会議(EPDIC-8), 2002年5月, スウェ - デン, ウプサラ

ロッキングカーブ測定の手法を用い,多結晶薄膜にお ける結晶子の一軸性配向を定量的に解析する新しい手法 を開発した。球面上に規格化されたGauss 関数あるいは March-Dollase 関数を用い,理論ロッキングカープを計 算し,それを最小二乗法を用いて観測ロッキングカープ にフィッティングすることにより,配向の度合いを,あ る角度内に存在する結晶子の体積分率の形で表現する事 ができる。

Structure solution of inorganic materials from powder diffraction data using direct-space methods

虎谷秀穂

アメリカ結晶学会(ACA)年会,2002年5月,サンアン トニオ,テキサス,U.S.A.

実空間で構造モデルを構築し,それをモンテカルロ法, シミュレーテッドアニーリング,遺伝的アルゴリズム等 の確率的手法を用いて正しい結晶構造を導く手法である 直接空間法と呼ばれている方法に関して述べた。特に, 無機結晶の構造決定においては,空間群対称による拘束 条件および剛体モデルの導入が,構造解の探索に有効で あることを示した。x-Ca2SiO4,トパモライト,ジメチロ ールプタン酸などの解析例を示した。

Detection of very small preferred orientation in thin film layers by rocking curve measurement

虎谷秀穂,日比野寿,井田 隆

第51回デンバ - 会議 (DXC), 2002年8月, コロラドス プリングス, コロラド, U.S.A.

多結晶薄膜における結晶子の一軸性配向の解析に使用 されてきた,従来のロッキングカーブ測定の手法は,理 論的裏付けを欠いていたために定性的な評価しかできな かった。また,明らかにピークとして観測できる高配向 性の試料にしか適用できなかった。この方法を理論的に 確立し,極めて微弱な配向をも検出できる事を明らかに した。30nm および50nmの膜厚をもつAu 薄膜の解析例 を示した。

粉末X線回折による結晶粒径評価

井田 隆,虎谷秀穂

粉体工学会第38回夏季シンポジウム,2002年8月,葉山 粉末X線回折法を用いて結晶粒径を評価するための方 法論について理論的に詳細な検討を行い,対数正規サイ ズ分布を仮定すればLorentzian に近いピーク形状や super-Lorentzian と呼ばれるようなピーク形状が自然に 予測されることを示した。さらに我々が開発した新しい 結晶粒径分布の評価方法について発表した。この方法は 最近Langford らが提案した方法に基づき,平均的な粒径 だけでなくサイズの分布まで評価することが可能であ る。さらにピーク形状関数の数値計算による評価アルゴ リズムを改良することにより,汎用性の面で優れた方法 となっている。また,最近我々が提案したデコンポリュ ーション法による粉末回折データの処理を粒径評価の目 的で応用し,これが非常に有用であることを示した。

Structure determination and Rietveld refinement using powder diffraction data. I. Structure determination 虎谷秀穂

Workshop on Accuracy in X-ray Powder Diffraction, 2002 年11月, Daejeon, Korea

実空間で構造モデルを構築し,それをモンテカルロ法, シミュレーテッドアニーリング,遺伝的アルゴリズム等 の確率的手法を用いて正しい結晶構造を導く手法である 直接空間法と呼ばれている方法に関して述べた。特に, 無機結晶の構造決定においては,空間群対称による拘束 条件および剛体モデルの導入が,構造解の探索に有効で あることを示した。x-Ca2SiO4,トバモライト,ジメチロ ールプタン酸などの解析例を示した。

Structure determination and Rietveld refinement using powder diffraction data. II. Rietveld refinement 虎谷秀穂

Workshop on Accuracy in X-ray Powder Diffraction, 2002年11月, Daejeon, Korea

リートベルト法を用いた粉末回折データからの結晶構 造の精密化に関し,得られた構造パラメータの正確度に 関して解説した。正確度の改善には,プロファイルモデ ルおよび観測データから系統誤差の要因を取り除く事が 必要であり,最小二乗法において統計誤差とともに系統 誤差を考慮した新しい重み関数の使用が有効である事を 述べ,実際の解析例を示した。

ロッキングカーブ測定を用いた多結晶薄膜における配向 性の定量化に関する理論的基礎

虎谷秀穂,日比野寿,井田 隆

日本結晶学会年会,2002年12月,東京

ロッキングカーブ測定の手法を用い、多結晶薄膜にお ける結晶子の一軸性配向を定量的に解析する新しい手法 を開発した。球面上に規格化されたGauss 関数あるいは March-Dollase 関数を用い、理論ロッキングカーブを計 算し、それを最小二乗法を用いて観測ロッキングカーブ にフィッティングすることにより、配向の度合いを、あ る角度内に存在する結晶子の体積分率の形で表現する事 ができる。 シンクロトロン軌道放射光粉末回折計装置関数のデコンボリューション

井田 隆,日比野寿,虎谷秀穂

日本結晶学会年会,2002年12月,東京

シンクロトロン軌道放射光を用いた高分解能の粉末回 折計の装置収差について,解析幾何学的な見地から詳し く検討し,独自のモデル化を行った。この装置収差の回 折角依存性から,適切なスケール変換を施せば,全粉末 回折データに対して同時にデコンボリューションを適用 することにより収差の影響を除去できることを示した。 さらに残ったピーク形状について,畳み込みにより非対 称化されたモデル関数を用いて解析し,最適化された形 状パラメータに明らかな系統的な変化を見出した。この ことを利用して,ピーク形状の非対称部分のみを除去し, 左右対称な鋭いピーク形状を得ることができることがわ かった。

ロッキングカーブ測定を用いた多結晶薄膜の深さ方向に おける配向解析 虎谷秀穂,日比野寿,井田 隆

第16回日本放射光学会年会,2003年1月,姫路

多結晶薄膜における結晶子の一軸性配向に関し,膜の 深さ方向における配向度の変化を解析する新しい手法を 開発した。この手法は,先に報告したロッキングカーブ 測定の手法に基づいたものであり,薄膜の層を二層に分 けた二層モデル,あるいはさらに一般化した任意の枚数 からなる多層モデルを導入し,個々の層における配向分 布関数の形を決定する事により,配向度の変化を深さの 関数として表示できるものである。

軌道放射光粉末回折データからの装置の影響の除去 井田 隆,日比野寿,虎谷秀穂 第16回日本放射光学会年会,2003年1月,姫路

シンクロトロン軌道放射光を用いた高分解能の粉末回 折計の装置収差について,適切なスケール変換を施すこ とによって,全粉末回折データから同時にデコンポリュ ーション処理により除去できることを示した。さらに残 ったピーク形状を畳み込みにより非対称化されたモデル 関数を用いて解析することにより,その非対称部分のみ を同様の方法で除去し,結果として左右対称な鋭いピー ク形状が得られること,さらに左右対称なピーク形状モ デルを用いて,誤差の範囲内で実測のピーク形状が再現 されることがわかった。

粉末回折法を利用した結晶子サイズ評価 嶋崎聖悟,井田 隆,虎谷秀穂

セラミックス基礎科学討論会,2003年1月,鹿児島

代表的な粒子サイズが数十nmのFe₂O₃ およびMn₃O₄ 微 粒子試料について,粉末X線回折法による結晶粒径分布 の評価を試みた。装置収差の影響はデコンボリューショ ン処理により効果的に除去された。いずれの回折ピーク 形状も対数正規サイズ分布に従う球形結晶粒の集合体と してよくモデル化され,理論回折ピーク形状を最小二乗 法によりフィッティングすることにより結晶粒径分布が 評価された。見積もられた粒径分布はWilliamson-Hall 法 やWarren-Averbach 法によって見積もられる粒径や透過 型電子顕微鏡観察,BET 法による比表面積測定の結果と 概ね矛盾しない結果となった。

Evaluation of crystallite size distribution of a silicon carbide powder sample from powder X-ray diffraction data 井田 隆,嶋崎聖悟,日比野寿,虎谷秀穂

国際セラミックスフォーラム in 瀬戸,2003年3月,瀬戸 粉末X線回折法を用いて,市販の炭化ケイ素粉末試料

(JFCC, RP-2)における結晶粒のサイズ分布の評価を試み た。実測のデータからデコンボリューションにより装置 収差を除去して得られた回折ピーク形状は,頂上付近が 尖鋭であるとともに長い裾を引く「super-Lorentzian」形 状の特徴を示すことが明らかになった。このピーク形状 は結晶粒の外形を球形と近似しサイズの分布が広い幅を 持つ対数正規分布に従うと仮定したときの理論回折ピー ク形状と極めて良く一致し,このことから粒径の分布の 広さを定量的に評価できることを示した。

ロッキングカーブ測定を用いた窒化アルミ薄膜における 深さ方向の配向解析 虎谷秀穂,日比野寿,井田 隆

日本セラミックス協会2003年年会,2003年3月,東京

先に報告した,ロッキングカーブ測定の手法に基づいた,多結晶薄膜中の配向分布を定量的に決定できる新しい方法を適用し,AIN 多結晶薄膜における深さに依存した配向の変化を明らかにした。解析には単層,二層,および多層モデルを用いた。高配向性のAIN 薄膜におけるその配向の変化の様子は,透過型電子顕微鏡観察の結果とも一致した。

粉末回折ピーク形状分析による結晶粒径分布評価 井田 隆,嶋崎聖悟,日比野寿,虎谷秀穂 日本セラミックス協会2003年年会,2003年3月,東京

対数正規サイズ分布に従う球形結晶粒の集合体からの 理論的な回折ピーク形状を正確に評価するために有効な 計算アルゴリズムを独自に開発した。この方法により計 算される理論回折ピーク形状モデルを用いて,炭化ケイ 素微粒子試料の粉末回折データを解析した。装置関数の デコンボリューションにより得られたピーク形状は Lorentzian と比較してもさらに鋭い極大と長い裾を示す "super-Lorentzian"形状の特徴を示すことがわかった。 このことは結晶粒サイズが対数正規分布に従い,広い分 布の幅を持っていると仮定すれば自然に説明できること を示した。 Optical-Microscopic Observation of the Three-Dimensional Structure of Particles in a Ceramic Slurry 大矢正代,高橋 実

Ceramic Transactions, 133, 47-52 (2002)

その場固化成形法を利用して,アルミナスラリー状態 を固定し,その薄片を光学顕微鏡で観察した。スラリー 濃度が高くなった場合への対応として,焦点深度を移動 させる観察法を新たに提案した。濃度20vol%でも10vol% の場合と同様な分散剤添加量に伴う分散状態の変化が確 認された。

Characterization of Nano-Particles during Mg-Al- Spinel-Formation Calculated by MD- Simulations プンダリッヒビルフリド,高橋 実

Ceramic Transactions, 133, 189-194 (2002)

ナノサイズ粒子のキャラクタリゼーションは高分解電 顕でも困難であり、分子動力学によるシミュレーション が有力である。ナノ粒子に対する分子動力学の計算結果 は、結晶質コアに比べると非晶質殻への表面エネルギー の寄与は高い。これは、大粒子の場合はスピネル生成が エネルギー的に優先するが、ナノ粒子の場合には加水分 解反応がより優先するとこを示唆する。

Effect of Excess Lead on Dielectric and Ferroelectric Properties of Alkoxide-Derived Lead Titanate Thin Films 大野智也,鈴木久男,高橋順一,嶋田志郎,太田敏孝,高橋 実,引地康夫

Ferroelectrics, 271, 309-314 (2002)

鉛過剰の前躯体溶液を用いて, Pt/Ti/SiO₂/Si 上へのチ タン酸鉛強誘電体膜が作製された。鉛過剰は低温焼成と 特性向上に有効であった。しかし,作製膜への過剰添加 効果については不明な点が多い。本研究ではラマン分光 により固有の誘電定数を求めることにより,空間電荷が 強い影響を及ぼすことを明らかにした。

化学的表面処理による光触媒能をもつ炭酸カルシウムの 作製 導入された亜鉛の表面構造と触媒能 藤 正督,志村直明,武井 孝,近澤正敏,田辺克幸, 三觜幸平

J. Inorganic Materials, Jpn., 9, 485-491 (2002)

脂肪酸亜鉛を用いた表面改質と表面酸化により,炭酸 カルシウムを光触媒化する手法について検討した。また, 脂肪酸亜鉛の種類と表面に導入された亜鉛の状態の関係 について調査した。さらに,亜鉛の状態と光触媒能の関 係について議論した。以上の結果,脂肪酸亜鉛の吸着及 び表面酸化のプロセスを用いることで,炭酸カルシウム 表面を光触媒化することが可能であった。脂肪酸亜鉛の

文

論

有機鎖長を変化させることで生成する酸化亜鉛の構造が 異なることがわかった。ステアリン酸亜鉛を用いた試料 では粒状の酸化亜鉛が,酸亜鉛を用いた試料では層状の 酸化亜鉛がそれぞれ生成された。層状酸化亜鉛は粒状酸 化亜鉛に比較して光触媒能に優れていた。この原因は酸 化亜鉛の結晶化度の差であると推定された。また,表面 に約一層の酸化亜鉛を生成させることによって得た炭酸 カルシウムは,酸化亜鉛と同程度の光触媒能力を示すこ とがわかった。

Preparation and Characterization of Silica-Pillared Derivatives from Kanemite

烏谷 淳,田村裕加子,武井 孝,藤 正督,渡辺 徹, 武井 孝,近澤正敏

J Colloid Interface Sci., 255, 171-176 (2002)

層状ケイ酸塩であるカネマイト層間へのジアルキルジ メチルアンモニウム (DADMA) イオンのインターカレ ーションとテトラエチルオルソシリケートによるピラー リングにより新規シリカ - ピラーリング誘導体を作製し た。これらの構造はXRD, TEM, 29Si CP / MAS NMR を 用いて確認した。本誘導体の層間隔はDADMA イオンの 鎖長で制御でき,マイクロポア領域の細孔を有すること がわかった。比表面積は1000m²/g であった。また,水 およびペンゼン吸着挙動から層間は疎水的であることが わかった。

Size Effect for Lead Zirconimum Titanate Nanopowders with Pb(Zr_{0.3}Ti_{0.7})O₃ Composition

大野智也,森 孝之,鈴木久男,符 徳勝,ブンダリッ ヒビルフリド,高橋 実,石川健次

Jpn. J. Appl. Phys., 41, 6985-6988 (2002)

化学溶液析出法で作製された種々のPb(ZroaTior)O。 (PZT30)ナノ粒子のサイズ効果について検討した。結晶 子径はXRD およびTEMから決定した。また結晶構造は XRD から同定した。ラマン分光の測定において,粒子径 が25nm 以下になるとドラスティックなモード変化が起 こることが観察された。また,ラマンスペクトルの温度 依存性から,粒子サイズに依存して変化するPZT30ナノ 粒子のTcを明らかにした。

高温集塵用耐食性コージエライト質フィルターの作製 藤 正督,城木佳宏,高橋 実,鈴木久男,出原清二, 横山豊和

粉体工学会誌, 40(3)169-176(2003)

含気泡スラリーを用いたその場固化成形法により作製 したコージエライト多孔体に,高温耐食性があり且つ気 体透過率低下のないジルコンコーティングを施すこと で,高温集塵に使用可能なフィルターを作製した。コー ティングはジルコン前駆体溶液へのディッピングにより 行なった。ディッピング速度,コーティング溶液の粘度, コーティング回数の調整により,高温集塵フィルターに 最適なジルコンコーティング層の作製に成功した。

解 説・総 説

粉末成形の現状と展望 高橋 実,藤 正督

粉体と工業,34(12),68-74(2002)

粉体成形とは,密着不十分な粉体を所望する形状なら びに充てん構造を持つ密着した物体に転換する単位操作 であり,原料の流動(形状付与)と固化(保形)から成 る。セラミックス,金属,プラスチックス,薬品,食品 などで欠かせない操作であり,要求される成形体の形状, 寸法,充填構造は様々である。昨今,材料ニーズは生活 材料や工業材料分野だけでなく情報・通信部材,環境・ エネルギー,生体,ナノテクノロジーなどの分野におい ても益々多様化を辿っている。本論文では,セラミック スを中心に,粉体成形が抱えている問題と研究開発動向 を筆者らの研究を交えて概説した。

著

基礎第2編材料の製造プロセス 4.3 鋳込み成形 高橋 実(分担執筆)

セラミック工学ハンドブック,176-178,技報堂(2002) セラミックスの鋳込み成形の基本工程を説明した後, スラリー調製の要点,着肉挙動の原理と解析法,セッコ ウ型の吸水能と透水率の評価法をまとめた。

基礎第2編材料の製造プロセス 4.7 射出成形 高橋 実(分担執筆)

セラミック工学ハンドブック,185-187,技報堂(2002) セラミックスの射出成形の歴史と背景,原理をまとめ た。プラスチック射出成形との対比を念頭に,コンパウ ンドの調製やレオロジー特性に及ぼす粉末濃度の影響, 脱脂の困難性とその対策等をまとめた。

基礎第 2 編材料の製造プロセス 5.1 概説および5.2 乾燥 過程 高橋 実(分担執筆) Synthesis and Fabrication of Inorganic Porous Materials 高橋 実,藤 正督

KONA (Powder and Particle), 20, 84-97 (2003)

近年,セラミックス多孔体が持つ軽量,断熱,透過, 分離,吸着,吸音などの諸機能が改めて注目され,環境, エネルギー,生体材料,空間材料などへの応用が図られ ている。これに伴い従来のマクロポア領域のみならずメ ソポア,ミクロポア領域の多孔体の合成や製造方法に対 して多くの提案がなされている。多孔体の機能と製造方 法は気孔のサイズや構造と密接な関わりがある。本論で は,ナノからミリサイズに及ぶ広い気孔径のスペクトラ ムの中で,材料機能に触れながら最近における多孔体の 合成と製造方法を整理した。

書

セラミック工学ハンドブック,191-194,技報堂(2002) セラミックスにおける乾燥工程の重要性と固有の課題 を説明した後,乾燥における粒子の充填状態の分類,そ の巨視的変化を説明し,具体的過程として予熱期間,恒 率乾燥機関,現率乾燥期間,の各段階の定義と水分 移動の状況などをまとめた。

応用第11 編生体関連セラミックス 5.3 酵素を用いたセ ラミックスの合成

高橋 実(分担執筆)

セラミック工学ハンドブック, 1552, 技報堂(2002)

室温付近でのセラミックス粉末の合成法として,酵素 を利用した沈殿合成法の原理を説明した。この方法は分 析化学や粉末成形さらには一部の無機粉末合成への適用 が図られていたものであるが,適切な酵素反応系の探索 により種々のセラミックス粉末合成への応用が可能とな ることを示唆した。

口 頭 発 表

Measurement of AE Signal to Detect Crack Generation during Drying and Burning of Green Body 高橋 実

The American Ceramic Society s' 104th Annual Meeting and Exposition-, 2002年 5 月, St. Louis (招待講演)

鋳込み成形法とその場固化成形法で作製した成形体の

乾燥および脱脂段階における亀裂発生を推測するために AE信号と同時に試料の質量変化を測定できる乾燥・脱脂 損傷評価装置を試作した。検出されたAE信号と乾燥・ 脱脂・焼結体の目視による割れを比較,検討した結果, 乾燥・脱脂段階におけるAE信号の計測が焼結割れの事 前予測に有効であることがわかった。 ナノテクノロジーの現状 高橋 実 日本セラミックマシナリー協会2002年度第1回講習会, 2002年7月,名古屋(依頼講演)

ナノテクノロジーが提唱された背景,定義,目指す市 場,世界動向を整理した後,セラミックスとナノテクノ ロジーの関りを概説した。また,東海地区における産官 学一体となった素材側からの取り組みとして,東海もの づくり創生協議会の下部組織として発足した東海ナノプ ロセス・マテリアル研究会の活動を紹介した。

スラリー中粒子分散のその場固化観察 高橋 実,大矢正代

粉体工学会第38回夏期シンポジウム,2002年8月,葉山 液中粒子分散構造を観察する新手法であるその場固化 成形法について基本的な操作とモデル観察結果を説明し た。分散剤添加量に伴うアルミナスラリーの凝集 分散

再凝集が可視化され,構造変化と粘度変化が良く対応 することを示した。スラリー濃度が高い場合には焦点深 度を移動させる観察法により低濃度と同様な分散剤添加 量に伴う分散状態の変化が確認された。

廃棄物資源を用いた超多孔質セラミックス建材の開発 小林秀紀,真武耕一郎,大森江理,高橋 実 粉体工学会第38回夏期シンポジウム,2002年8月,葉山

粘土精製廃棄物,ガラス廃材,工業廃材などを原料と し,その場固化成形法により超多孔質セラミックス建材 を作製した。エンドレス循環生産システムの構築へ向け て,気孔や機械的性質に対する製品循環使用率の影響を 検討した。その結果,少量の高耐火度原料を配合するこ とにより,本製品廃材を90%以上循環使用できることが 分かった。

粉末成形の現状と将来展望

高橋 実

化学工学会第35回秋季大会,2002年9月,神戸(展望講 演)

セラミックスの粉体成形に関して,原料調製と連動し た成形性評価,成形挙動の数値解析,環境に配慮した成 形法,均質性や構造制御を図る成形法,多孔体の成形, ナノ粒子の成形など,近年において急速な進歩や重要性 を増している課題を中心に概説した。

濾過理論に基づく鋳込み成形の有限要素法解析と実験的 検証

酒井秀和,水谷淳二,岩田修一,森 秀樹,新垣 勉, 高橋 実

化学工学会第35回秋季大会,2002年9月,神戸

複雑形状品や大型品の安価なセラミックス成形技術で ある鋳込み成形法の着肉挙動を濾過理論に基づく有限要 素法解析と実験的検証から行なった。有限要素法を用い た数値解析では,圧縮性を考慮し、ケーク層及び液プロントの発達過程について検討した。また,鋳込み成形のケーク発達におけるケーク内の液圧時間変化を測定し,数値解析結果との比較を行ない数値解析の有用性について実証した。

セラミックス製造プロセスにおける液中粒子分散の役割 と制御

高橋 実

日本セラミックス協会第15回秋季シンポジウム,2002 年9月,秋田(依頼講演)

液中での粉の集合と離散を制御する技術の総論とし て,焼成前プロセッシングとセラミックス特性,凝集粒 子と分散技術,微粒子分散制御の障壁と対応,凝集の積 極的利用,分散・凝集から状態・構造制御への展開,微 粒子集合体制御技術の体系化と研究開発の動向を概説し た。

中空球炭酸カルシウムの沈殿に及ぼすマグネシウムイオ ンの影響

GUNAWAN,藤 正督,高橋 実

日本セラミックス協会第15回秋季シンポジウム,2002年 9月,秋田

中空球炭酸カルシウムの沈殿はアンモニア水の存在下 で塩化カルシウムの水溶液に二酸化炭素をパブリングす ることで行った。沈殿は温度,pH,不純物の反応条件を 調整して行った。パテライトからカルサイトへの相転移 は,中空球炭酸カルシウムの沈殿に重要な役割をする。 マグネシウムイオン濃度が炭酸カルシウム析出物相の組 成や形態に影響を及ぼすことは良く知られている。そこ で,本実験では中空球炭酸カルシウムの生成条件とマグ ネシウムイオン濃度の関係を検討した。

鋳込み成形で作製したアルミナ焼結体に及ぼす粗大凝集 粒子の影響

堀田 禎,中平兼司,阿部浩也,内藤牧男,高橋 実, 加藤善二,植松敬三

日本セラミックス協会第15回秋季シンポジウム,2002年 9月,秋田

汎用材料であるアルミナを対象として,鋳込み成形プ ロセスにより,極微量粗大凝集粒子を添加したアルミナ 焼結体を作製し,成形体や焼結体に及ぼす粗大凝集粒子 の影響を検討した。その結果,焼結体の強度差は,中赤 外顕微鏡で観察される焼結体中粗大粒子サイズの差によ り説明できることを明らかにした。

Aqueous Slip Casting of AlN

高橋 実

The 2nd International Symposium on Advanced Ceramics - The Ledaing Materials in 21st Century - , 2002年11月, 上海(招待講演) AIN 粉末にジカルボン酸表面処理を施し,さらにプロ セスを低温化し,その複合効果にて水系スラリーの調製 を行った。調製した水系低温スラリーを石膏型へ鋳込み 成形体を作製し,乾燥と脱脂後に焼結を窒素気流中にて 1850 で1hrと10hr行った。焼結体密度は99%を越え, 熱伝導率は99,136W/(m・K)を示した。

Development of New Technique to Assemble Particels by Capillary Electrophoresis

藤 正督, 杉山佳央, 武井 孝, 近澤正敏

World Congress of Powder Technology 4, 2002年7月, Sydney

微量分析法に用いられるキャピラリー電気泳動を利用 した新規粒子配置・配列技術を提案した。本手法はキャ ピラリーの微細さを利用する点と、電気浸透流による粒 子移送の制御を特徴としている。基板上の任意の位置に マイクロメーターオーダーで粒子配列を行うことを目的 とし、微細な配列を達成するために不可欠な条件につい て報告した。

高温集塵用耐食性コージエライト質フィルターの作製 藤 正督,城木佳宏,高橋 実,鈴木久男,出原清二, 横山豊和

粉体工学会第38回夏期シンポジウム,2002年8月,葉山 セラミックス多孔体は,耐熱性や耐食性,透過率など に優れることから,火力発電所のフライアッシュ除去フ ィルターや,腐食性流体を用いる環境におけるろ過など, 常温・高温を問わず固/気,固/液,気/液分離用のフ ィルターに適用可能である。本研究では,高温集塵用フ

ィルターへの応用を念頭においてセラミックスフィルタ ーを作製し,集塵特性や耐食性を評価した。

高温集塵用コージエライト質フィルターの形状と集塵特 性

藤 正督,城木佳宏,高橋 実,鈴木久男,出原清二, 横山豊和

粉体工学会秋期研究発表会,2002年11月,幕張

セラミックス多孔体は,耐熱性,耐食性,透過率など に優れることから,腐食性流体を用いる環境において 固/気,固/液,気/液分離用のフィルターとして使用 可能である。本研究では,高温集塵用フィルターへの応 用を念頭において,形状の異なるセラミックスフィルタ ーを作製し,その空気透過性や集塵特性耐について評価 した結果を報告した。

流動化剤 医薬品賦形剤間の付着力と流動性改善効果 太田琴恵,武井 孝,近澤正敏,藤 正督 粉体工学会秋期研究発表会,2002年11月,幕張

ケイ酸やタルクなどに代表される流動化剤は医薬品混 合末の流動性改善の目的で一般に広く利用されている。 しかし,これらの粒子物性と流動性改善効果の相関につ いては十分に明らかにされていない。本研究では,各種 ケイ酸と賦形剤の間の付着力を測定し,粒子間付着力が 流動性改善効果に及ぼす影響について検討した結果を報 告した。

ナノ粒子を用いた材料プロセッシング

藤 正督

日本粉体工業技術協会国際粉体工業展,2002年11月,幕 張(依頼講演)

ナノ粒子の魅力は量子サイズ効果に代表される特殊な 性質にある。ナノ粒子の特性およびその機能発現機構に ついて波長の変わるナノ蛍光体および一粒からのテーラ ーメイドを例として解説した。また,ナノ粒子は凝集す ることで,その優れた性質は消失し,ハンドリングも悪 くなることが知られている。ナノ粒子の輸送と配列およ び表面設計によるナノ粒子の知的分散凝集制御について 概説した。

21世紀における若手研究者のスタンス

藤 正督

日本粉体工業技術協会未来技術交流会,2002年11月,幕 張(依頼講演)

20世紀後半の我国の躍進は卓越した生産製造技術に支 えられていた。しかしながら,生産地の海外移転による 産業空洞化,海外の低賃金を背景とした低価格化など多 くの問題を抱え,今や瀕死状態である。国立研究機関お よび大学の独立法人化などの流れの中で,いかに実質的 な産学体制を作れるかが,技術立国日本の生命線となる であろう。このような状況下で若い研究者・技術者がど のようなスタンスに立つべきかについて述べた。

シリカ粒子表面への光官能基の導入及び粒子間光反応の 検討

藤 正督,山岡義幸,武井 孝,近澤正敏,高橋 実 第40回粉体に関する討論会,2002年11月,宇都宮

ナノ粒子の分散・凝集性の知的制御および微小部品の モールドレス成形法を視野にいれ本研究を行った。紫外 光化学反応性のけい皮アルコ - ルを表面改質剤として用 い,シリカ粒子表面に光官能基を導入した。これは同時 に有機溶媒への分散性改善操作でもある。改質シリカ粒 子間の光架橋性について検討した結果,紫外光をトリガ ーとし粒子間凝集が起きることが確認できた。

Synthesis of Hollow Calcium Carbonate by CO₂ Bubbling CO₂

GUNAWAN,藤 正督,高橋 実

第40回粉体に関する討論会,2002年11月,宇都宮

中空球炭酸カルシウムの沈殿はアンモニア水の存在下 で塩化カルシウムの水溶液に二酸化炭素をパブリングす ることで行った。沈殿は温度,pH,不純物の反応条件を 調整して行った。パテライトからカルサイトへの相転移 は,中空球炭酸カルシウムの沈殿に重要な役割をする。 その結晶相が主にバテライトである場合に中空球炭酸カ ルシウムが析出した。バテライト相が減少しカルサイト 相が増加することで粒状沈殿物の割合が増加した。

炭酸カルシウム微粒子をテンプレートとしたシリカナノ 中空体の作製

進 隆広,藤 正督,武井 孝,近沢正敏,田辺克幸, 三觜幸平

無機マテリアル学会,2002年11月,高知

炭酸カルシウムコア粒子にゾル - ゲル法によりシリカ をコーティングし,その後の酸処理で炭酸カルシウムを 除去することにより,シリカ中空体粒子を作製した。本 手法で種々形状の炭酸カルシウムを用いることで,中空 体粒子形状の制御が行なえることがわかった。またナノ サイズの炭酸カルシウムを用いることで,これまでの報 告よりも微小な超微小ナノ中空体粒子の作製を可能とし た。

無機固体表面化学の基礎から応用 - 表面改質とその評価 -

藤 正督

東京都中小企業振興公社非破壊検査交流会,2002年12月, 東京(依頼講演)

固体の表面をミクロ的に眺めると,結合の連続性が切 断され不飽和な結合状態であることに最大の特徴があ る。また固体表面を構成している原子,イオン,分子の ポテンシャルエネルギーが隣接同士の間で違っていて も,表面拡散の活性化エネルギーが一般に高いので拡散 できず,液体表面のように表面の均一化がはかれない点 にも大きな特徴がある。これらの二つの特徴により固体 表面の各種の性質は強く影響されている。これらの性質 とその工学的応用について概説した。

吸音壁用石炭灰 / 高分子廃棄物コンポジットの開発 - 吸音率と気孔形状の関係 -

杉本隆文,三浦牧子,藤 正督,高橋 実,植木正憲 日本セラミックス協会東海支部,2002年12月,名古屋

石炭灰と廃棄物高分子から,高速道路などに用いられ る吸音壁の作製方法および,作製したパネルの気孔形状 が吸音に与える影響について発表した。気孔径が大きい パネル,厚さが厚いパネルほど低周波側に吸音ピークが 現れることがわかった。

廃棄物資源を用いたその場固化法による多孔質建材の作 製 - 廃棄物スラリーの固化条件について -

加藤丈明,安達浩一郎,藤 正督,高橋 実,情野 香, 大森江里

日本セラミックス協会東海支部,2002年12月,名古屋 廃棄物資源を原料としたその場固化法による多孔質セ ラミックス建材の作製における開始剤,触媒,界面活性 剤の影響について発表した。原料種によって触媒量の増 加が必要となることと,界面活性剤種による気泡,気孔 量のコントロールが可能であることがわかった。

21世紀の粉体キャラクタリゼーション

藤 正督

粉体工学会粉体物性分析測定グループ会,2002年12月, 京都(依頼講演)

粉体物性の把握は粉体を取り扱う技術者,研究者にとっての生命線である。それゆえ活発な材料開発や装置開 発を背景に,様々な分野で新たな原理に基づくキャラク タリゼーション法が多数考案されている。これら粉体物 性の新たな分析・測定方法について解説し,今後の「粉 体物性分析・測定」の展望について述べた。

界面化学的アプローチによるナノ材料プロセッシング -粒子配列技術を中心に -

藤 正督

第 3 回東工大 - 名工大 - JFCC 合同講演会 ,2002年12月 , 東京

次世代の材料創製法として粒子集積化技術が注目を集 めている。粒子集積化とは,金属,金属酸化物,高分子 等の粒子により2次元もしくは3次元的に周期構造を組 み立てることにより新たな機能を持つ材料やデバイスを 作製する技術である。電子素子から多様な集積回路を設 計するように,様々な機能を持つ粉体粒子を任意に集積 させることで,将来的に多機能・インテリジェント機能 を有する材料が作製可能であると期待されている。これ らの研究動向および我々の取り組みについて解説した。

吸音壁用石炭灰 / 高分子廃棄物コンポジットの開発 - 高分子種とコーティング状態の成形性への影響 -杉本隆文,三浦牧子,藤 正督,高橋 実,植木正憲 日本セラミックス協会基礎科学討論会,2003年1月,鹿 児島

石炭灰/高分子廃棄物吸音コンボジット材料の作製時 に使用する高分子廃棄物の破壊強度,弾性率が吸音パネ ルの強度に与える影響について,またパネル作製を高効 率化するために,ペントナイトを使用する方法について 発表した。

粒子表面の精密設計 - 粉体物性制御および機能化 -

藤 正督

粉体工学会粒子設計部会,2003年 2 月,高山(依頼講 演)

粒子表面の設計は工学的重要性から各種の分野で行わ れ、材料の性能、機能の向上に多大な貢献を果たしている。 表面改質に基づく物性変化,機能発現の定量的評価重要 であるにもかかわらず,実際の表面改質は経験的に処理 されてきた。しかしながら,近年の高性能材料創製の要 請を背景に,改質粒子表面のミクロ物性とマクロ物性と の間の定量的評価にもとづく緻密な表面設計が行なわれ るようになってきた。これらの研究動向および手法につ いて解説した。

炭酸カルシウム微粒子をテンプレートに用いたシリカナ ノ中空体の構造評価

進 隆広,藤 正督,武井 孝,近沢正敏,田辺克幸, 三觜幸平

日本化学学会,2003年3月,東京

炭酸カルシウムは生成条件により方状,柱状,球状, 板状など種々の形状が存在する。本研究では,これらの サイズ・形状をテンプレートとして他の物質に転写する ことを試みた。ゾル ゲル法により炭酸カルシウム粒子 表面上にシリカをコーティングさせ,コア シェル粒子 を作製し,その後酸により炭酸カルシウムを除去するこ とによりシリカ中空体粒子を作製した。

高温集塵用コージエライト質フィルターの作製と特性評価

藤 正督,城木佳宏,高橋 実,鈴木久男,出原清二, 横山豊和

日本セラミックス協会「第5回セラミックス環境材料研 究会」, 2003年3月, 八王子

セラミックス多孔体は,耐熱性,耐食性,透過率など に優れることから,腐食性流体を用いる環境において 固/気,固/液,気/液分離用のフィルターとして使用 可能である。本研究では,高温集塵用フィルターへの応 用を念頭において,セラミックスフィルターを作製し, その耐食性,空気透過性,集塵特性耐について評価した。

粒子間光反応を用いたシリカ多孔体の作製

藤 正督,山岡義幸,武井 孝,近澤正敏,高橋 実 日本セラミックス協会年会,2003年3月,八王子

ナノ粒子の分散・凝集性の知的制御および微小部品の モールドレス成形法を視野にいれ本研究を行った。紫外 光化学反応性のけい皮アルコ - ルを表面改質剤として用 い,シリカ粒子表面に光官能基を導入した。これは同時 に有機溶媒への分散性改善操作でもある。改質シリカ粒 子間の光架橋性について検討した結果,紫外光をトリガ ーとし粒子間凝集が起きることが確認できた。また本方 法を用いて多孔体を作製した。

その場固化法を用いたスラリー中ナノ粒子分散凝集状態 の観察

高井千加,藤 正督,高橋 実,中平兼司,堀田禎 日本セラミックス協会年会,2003年3月,八王子

液中粒子分散凝集状態を観察する手法であるその場固 化成形法を用いてpH 調整したナノ粒子スラリーの分散 凝集状態を観察した。等電点付近で凝集,等電点以上で 分散状態がTEM によって可視され,構造変化と粘度変 化が対応することを示した。

廃棄物資源を用いたその場固化法による多孔質建材の作 製 - 原料特性の多孔体成形への影響 -安達浩一郎,藤 正督,高橋 実

日本セラミックス協会年会,2003年3月,八王子

廃棄物資源を原料とした含気泡スラリーをその場固化 法により成形し,多孔質セラミックス材料の作製につい て報告した。廃棄物原料には廃ビンガラス,高田スラッ ジ,キラ微砂,AZF を挙げ,起泡剤の種類および添加量 を変えることで多孔体の気孔率を変化させた。得られた 多孔体の気孔率と圧縮強度,凍害性との関係について検 討した。

未利用資源を用いた多機能超軽量セラミックス建材の開 発 - 原料調合の選定 -

堀田 禎,情野 香,大森江里,真武耕一郎,藤 正督, 高橋 実

日本セラミックス協会年会,2003年3月,八王子

4 種類の廃棄物資源(微粉砕ガラス・研磨剤カス・キ ラ・粘土スラッジ)を原料として,多機能超軽量セラミ ックス建材に適した素地の開発を行った。原料粉体の調 合と焼成温度が焼結体密度に及ぼす影響を明らかにする とともに,素地強度についても検討を行い,1000 焼成 可能な原料調合を見いだした。 セラミックス基盤工学研究センターニュース(2002年4月1日~2003年3月31日)

【人 事】 藤 正督: 2002年4月1日付け助教授に採用 土本順造: 2002年7月1日付け技術補佐員に採用 鈴木 傑: 2003年3月31日付けセンター長任期満了 虎谷秀穂: 2003年3月31日付け退職 一伊達稔: 2003年3月31日付け客員教授任期満了 【学外活動状況】 (財)岐阜県公衆衛生検査センター"環境マネジメント審 查部技術専門家" $(01.10.1 \sim 02.9.30)$ (財)岐阜県研究開発財団"理事" (02.4.1~04.3.31) (独)産業技術総合研究所"レビューボード委員" (01.11.15~03.3.31) 高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所"放射 光共同利用実験審查委員会実験課題審查部会委員" (01.6.15~03.3.31) (社)日本ファインセラミックス協会"経済産業省平成14 年度委託事業「石油代替電源用新素材の試験・評価方法 の標準化に関する調査研究」委員会委員" $(02.5.13 \sim 03.3.31)$ (社)日本ファインセラミックス協会"経済産業省平成14 年度委託事業「新素材産業技術対策調査『共通技術基盤 調査』」委員会委員" (01.7.19~03.3.31) (社)日本ファインセラミックス協会"新エネルギー産業 技術総合開発機構 平成14年度委託事業「ファインセラ ミックス,ガラス,金属材料の各々の分野における高品 質部材創生プロセス制御技術に関する調査研究」委員会 委員" $(02.10.22 \sim 03.3.31)$ (財)ファインセラミックスセンター"液相分散構造研究 会指導教授" (02.4.1~03.3.31) 研究学園都市東濃フォーラム (03.1.25) 中小企業総合事業団「中小企業発展・政策モデルケース スタディ」調査員 $(02.7 \sim 03.3)$ 名古屋市中小企業振興センター中小企業経営相談員 $(02.4 \sim 03.3)$ 常滑商工会議所中小企業技術研修会講師 (02.10~) (株)超高温材料研究所"平成14年度(財)機械システム 振興協会受託調査 バイオ・キャスト・セラミックス調 查委員会 委員長"

(02.7.18~03.3.31)

【学協会における役員,委員】 Powder Diffraction 編集委員 **(**91.11.1 ~ **)** International Center for Diffraction Data 委員 (93.4.1~) PF懇談会ユーザーズグループ「粉末回折」代表 (94.4~) PF懇談会運営委員 (96.4.1~) International X-ray Analysis Society 評議員 (00.5~) Advanced Powder Technology誌 編集委員 (96.3~) 日本結晶学会 評議員 (00.4.1~) 日本結晶学会誌 編集委員 (02.4.1~) 粉体工学会 理事 $(00.1.1 \sim 03.3.31)$ 粉体に関する討論会 世話人 (00.4.1~03.3.31) 粉体工学会 学会編集委員 (96.3~) (社)日本粉体工学技術協会 混合・成形分科会コーディ ネータ $(00.4.1 \sim 04.3.31)$ 粉体工学会 粉体基礎現象研究グループ会 世話人 (98.4~) 粉体工学会 粉体物性分析測定グループ会 代表世話人 (02.11~) 粉体工学会 第38回夏季シンポジウム「微粒子・粉体構 造制御と材料開発~ナノ構造からバルク構造制御まで ~」世話人 (02.8.22~23) 粉体技術協会 東京国際粉体工業展委員会委員 (01.4~) (社)日本セラミックス協会 理事 (01.5.18~02.5月総会) (社)日本セラミックス協会 窯業標準化委員会委員長 (01.5.18~03.5月総会) (社)日本セラミックス協会 原料部会副部会長 (01.5.18~03.5月総会) (社)日本セラミックス協会 運営委員会委員 (01.5.18~03.5月総会) (社)日本セラミックス協会 東海支部幹事 (01.5.18~03.5月総会) (社)日本セラミックス協会 論文誌編集委員会委員 (02.4.1~)

東海若手セラミスト懇話会 幹事

(02.5~)

(財)ファインセラミックスセンター「ワールドマテリア ルセンター構築調査研究」ニーズ・シーズマッチング機 能調査研究分科会 委員

 $(02.9.19 \sim 03.3.31)$

(財)ファインセラミックスセンター委託業務(即効型地 域新生コンソーシアム研究開発事業)「未利用資源を活 用した多機能超軽量セラミックス建材の開発」研究開発 委員会 委員長

- (02.4.1~03.3.31)
- **東海ナノプロセス・マテリアル研究会 代表幹事** (02.12.3~03.3.31)
- 日本セラミックマシナリー協会 アドバイザー (94.4.1~03.3.31)
- (社)日本材料学会編集委員会査読委員

(02.5.28~03.5.27) (財)ホソカワ粉体工学振興財団"(財)ホソカワ粉体工学

振興財団選考委員"

(00.6.16~04.3.31)

- 表面科学会 学会誌編集委員
- (99.4~) 第14回傾斜機能材料国内シンポジウム実行委員会委員 (02.4~)
- 資源処理学会副会長・常任理事・評議員

(01.6~03.6)

岐阜県陶磁器等リサイクル委員会 委員

(02.4~03.3) 日本技術士会中部支部愛知県技術士会 幹事

(02.4~03.3)

【公開講座】

"21世紀におけるセラミックスの役割"

- 講師: 鈴木 傑教授・高橋 実教授・虎谷秀穂教授・太 田敏孝教授・小澤正邦助教授・井田 隆助教授・ 藤 正督助教授・一伊達稔(セラ研客員教授) 牧原正記(日本科学未来館主任科学技術スペシャ リスト) 小平絋平(北海道大学大学院工学研究科教授) 期間:02年5月13日~02年7月15日
- **毎週月曜日** 18:00~20:00 計10回

平成15年度公開講座予定 "新しい機能性セラミックの開発と評価". 期間:03年10月1日~03年12月3日 毎週水曜日 18:00~20:00 計10回

【非常勤講師】

鈴木 傑02.9.20~03.3.31名城大学一伊達稔02.4.1~03.3.31名城大学

【講 演】

虎谷秀穂 02.12.20

独立行政法人産業総合研究所中部センター

【著書・論文発表状況】

	1999.9.1 ~ 2001.3.31	2001.4.1 ~ 2002.3.31	2002.4.1 ~ 2003.3.31
著書数	1	4	5
論文数	28	38	26

【学会等発表状況】

		1999.9.1 ~ 2001.3.31	2001.4.1 ~ 2002.3.31	2002.4.1 ~ 2003.3.31
н	内	79	39	59
E	際	18	8	9

【研究助成金】

高橋 実 産学連携等研究費 (財)ファインセラミッ クスセンター"未利用資源を活用した多機能超軽量セラ ミックス建材の開発" 4,100千円

虎谷秀穂 大学活性化経費"多結晶薄膜における配向・ 組織の自動評価システムの開発" 2,000千円

高橋 実 平成14年度研究拠点形成費補助金21世紀COE "環境調和セラミックス科学の世界拠点" 1,150千円

太田敏孝 平成14年度研究拠点形成費補助金21世紀COE "環境調和セラミックス科学の世界拠点" 1,150千円

坂村雅啓 平成14年度研究拠点形成費補助金21世紀COE "溶解法による組成傾斜型ガラスの作成と評価" 500千 円

高橋 実・藤 正督 地域貢献特別支援事業"陶都・瀬 戸ルネッサンス~未来へつなぐ名エ大シーズでセラミッ クス産業都市を活性化~" 950千円

井田 隆 (財)日本板硝子材料工学助成会"シンクロ トロン軌道放射光を用いた粉末回折法による微細結晶の サイズの評価" 1,500千円

藤 正督 (財) 立松財団 "耐高温腐食性超軽量セラミ ックスフィルターの作製と評価" 1,000千円

小澤正邦 (財)谷川熱技術振興基金"工学研究" 300 千円 **太田敏孝 積水化学工業(株)**R&D・テクノロジーセンタ ーNBO"セキスイ自然に学ぶものづくり" 1,000千円

井田 隆 (財)ホソカワ粉体工学振興財団 "粉末回折 法による結晶性粉末のサイズ分布の評価" 800千円

【共同研究】

高橋 実 イビデン(株)"セラミックス膜のプロセス研究" 1,570千円

【海外渡航】

- 高橋 実:第104回米国セラミックス協会年会出席・招 待講演及び情報交換(アメリカ合衆国 4/28~ 5/3)
- 虎谷秀穂:第8回ヨーロッパ粉末会議及びアメリカ結晶 学会年会出席(スエーデン・アメリカ合衆国 5/22~6/2)
- 藤 正督:粒子工学世界会議4に出席(オーストラリア 7/19~7/28)
- 虎谷秀穂:第51回デンバーX線会議に出席(アメリカ合 衆国 7/30~8/3)
- 高橋 実:瀬戸市・リモージュ市産業交流推進委員会現 地における会議等において,教育機関の立場 から意見,助言を述べる(フランス共和国 10/12~10/20)
- 虎谷秀穂: X線回折の精度に関するワークショップに出 席し講演する(韓国11/18~11/23)
- 高橋 実:第2回先進セラミックス国際シンポジウムに 出席及び発表(中国11/19~11/22)

高橋 実:トルコ・エジプトにおいてタイルの製造ライ ン・意匠に関する研究視察並びに資料収集 (トルコ・エジプト12/6~12/14)

【学生・共同研究】

		3年	2
大学院博	「土後期課程 ⊥学専攻)	2年	1
	_ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	1年	0
大学院博	辻前期課程	2年	10
(物質)	T学専攻)	1年	8
		無機材料	4
学业 / 年	材料工学科	有機材料	2
ᆤᄜᄮᅭ		金属材料	1
	応用化学科		5
	共同研究	1	

【その他】 2002.10.30 (水)2:00~5:00 岐阜県立多治見高等学校 普通科自然科学コース見学会 受入れ 39名

2003.2.4 (火) ~ 2003.2.6 (木) 平成14年度インターンシップ実習生受入れ 岐阜県立多治見工業高等学校 2名

2003.2.8 (土) ~ 2003.2.14 (金) 21世紀COEプログラム外国人研究者招聘 Erlangen-Nuerunberg大学 Peter Greil教授 セラミックス基盤工学研究センターの平成14年度の公 開講座を次のような案内のもとに開催しました。

講座名称:21世紀におけるセラミックスの役割 - その技術と課題 -

概要:

いま、名古屋工業大学では、「ひとづくり、ものづく り,未来づくり」という理念を掲げ,21世紀型の新しい 大学を目指しています。そして、社会への貢献を、教育 と研究に並ぶ重要な役割と位置づけています。その活動 の一つとして、セラミックス基盤工学研究センターでは、 地域セラミックス産業界の技術者,研究者のためのプラ ッシュアップ用公開講座を継続的に開催しています。昨 年度は、「新世紀セラミックスの基盤技術」と題して、 工学としてのセラミックス技術を紹介しました。本年度 は,より未来に向かってセラミックスのあるべき姿を共 に考えることができればと、「21世紀におけるセラミッ クスの役割 - その技術と課題 - 」と題し, 下記のような 講義テーマで開催します。講師は新メンバーを含む当研 究センター教官のほか,日本科学未来館および北海道大 学から魅力的な外部講師を招いています。また希望者に 対しては,各教官による詳しい研究内容の紹介および研 究室の見学会なども計画しています。企業の新入社員を はじめ,多くの方々の参加を歓迎いたします。

- 5/13「レオロジー的に眺めたセラミックス」
 - (名工大)鈴木 傑
- 5/20「セラミックスの粉体形成」

(名工大)高橋 実

- 5/27「セラミックス成形前プロセスにおける界面化学の 役割」
 - (名工大)藤 正督
- 6/3「粉末回折パターンのデコンボリューション」 (名工大)井田 隆

- 6/10「無重力を利用したガラスの研究開発」 (日本科学未来館)牧原正記
- 6/17「自然界に学ぶセラミックス開発」 (名工大)太田敏孝
- 6/24「人工結晶の魅力 宝石からエレクトロニクス材料 まで - 」

(北大)小平紘平

- 7/1「高配向性多結晶膜の構造評価」 (名工大)虎谷秀穂
- 7/8「自動車に使われるセラミックス技術」 (名工大)小澤正邦
- 7/15「セラミックス製造と企業の環境活動」 (名工大)一伊達 稔

実施責任者:太田敏孝

応募人数は17名と,例年に比べて幾分か減少しました が,欠席者も少なく,最後まで皆さん熱心に受講されま した。また,昨年度に希望のあった研究室の見学会を行 い,多数の参加がありました。地元の研究者・技術者に 当センターの研究内容ももっと知ってもらい,今後お互 いに協力していく一助となると期待しています。

講座終了後行ったアンケートでは、例えば、「「セラミ ックスの粉体形成」の講義は仕事の内容に近い部分があ り、ためになる情報が得られた。」という意見や、「『人 工結晶の魅力』に興味を持った」との意見がありました。 また、日本科学未来館の牧原博士の講義では「無重力の 体感」実験も行われ、受講者の皆さんの少年のような目 の輝きが印象的でした。外部講師をお招きした甲斐があ り、今後も当センター教官でカバーしきれない部分、最 新の面白い話題などを発掘して紹介していきたいと考え ています。受講者は全てが同じバックグラウンドを持っ ているわけではなく、全ての受講者に満足のいく講義は 不可能ですが、一部でも関心を持って、また何かしらを 得て修了されたと信じます。 平成15年度セラミックス基盤工学研究センターの公開 講座を以下の要領で開催します。

講座名称:新しい機能性セラミックスの開発と評価

概要:

21世紀の工業化社会では持続的な発展,天然資源の有 効利用,循環型技術,環境に対する負荷の評価などのグ ローバルな課題が既に現実的な問題となっています。企 業における生産活動においてもこれらの課題を無視する ことは不可能であり、もはや企業の存立を左右しかねな い重要な問題と位置付けられるようになってきました。 工業製品に要求される機能性についても環境調和性,環 境改善機能,低環境負荷性,再利用性など従来ではあま り意識されてこなかった概念が必要となっています。セ ラミックスは人類が有史以前から利用してきた伝統的な 材料技術であり,歴史に裏付けられた「環境に優しい技 術」として最近特に注目されるようになっています。一 方,従来はセラミック材料を工業材料として評価する技 術が未熟であったために,高付加価値化や生産性の向上 が困難な場合も少なくなかったように思われます。現在 は20世紀後半以降の情報技術の爆発的な進歩にも支えら れて物質設計・プロセス設計・材料評価技術の分野で目 覚しい発展が進行しています。そこで,本年度は,セラ ミックス基盤工学研究センターが主要な課題として取り 組んでいる新しい機能性セラミックス材料の開発,高い 機能性を発現するための物質設計や製造プロセス設計, 機能性および構造を評価するための新しい基盤的な技術 をテーマとして、「新しい機能性セラミックスの開発と 評価」と題した公開講座を開催します。本年度は当研究 センターの教官のほかに,名古屋工業大学材料工学科, 産業技術総合研究所, INAX 基礎研究所からも講師を招 いています。また希望者に対しては,研究センターの各 教官による詳しい研究内容の紹介や研究室の見学会など も計画しています。企業や試験研究機関の新人の方をは じめ,多くの方々の参加を歓迎いたします。

受講募集人数:50名

開講日:平成15年10月1日(水)~平成15年12月3日(水) の各水曜日,計10回開講

開講時間:18:00~20:00

講師:

- 鈴木 傑(名古屋工業大学セラミックス基盤工学研究 センター教授)
- 高橋 実(名古屋工業大学セラミックス基盤工学研究 センター教授)
- 太田敏孝(名古屋工業大学セラミックス基盤工学研究 センター教授)
- 小澤正邦(名古屋工業大学セラミックス基盤工学研究 センター助教授)
- 井田 隆(名古屋工業大学セラミックス基盤工学研究 センター助教授)
- 藤 正督(名古屋工業大学セラミックス基盤工学研究 センター助教授)
- 蔵島吉彦(名古屋工業大学セラミックス基盤工学研究 センター客員教授,日本ガイシ環境センターセンタ ー長)
- 福田功一郎(名古屋工業大学材料工学科助教授)
- 井須紀文(INAX 基礎研究所所長)
- 津越敬寿(産業技術総合研究所セラミックス研究部門 主任研究員)

実施場所: セラミックス基盤工学研究センター講義室

実施責任者:井田隆

平成14年10月30日,岐阜県立多治見高等学校2年生の 校外研修の一環としてセラミックス基盤工学研究センタ ーの見学会が実施されました。はじめに講義室で虎谷秀 穂教授から全体の説明があり,その後には各研究グルー プの実験室で見学が行われました。終了後,高校生から つぎのような感想が寄せられました。

セラミックの研究が色々なところで役立てられてい て、ゴミの問題にも関連付けていることがわかった。 研究室で色々な種類のセラミックを作っているところ が見られて良かった。音を吸収するセラミックは、お もしろそうだし、作ってみたいと思った。

話が難しくだいたいでしか分からなかった。けれど, 実際の現場を見ることができて良かった。あれが,大 学の研究所の雰囲気なんだなあと思った。 色々な研究室を見て回りましたが,中でも印象的だったのが,人口ダイヤやこんにゃく石などの石が見られたことです。

色々な道具がそろっていて,とても驚いた。あと,宝石で,化学記号が同じでも,不純物の入り方が違うだけで,色がぜんぜん違っていて驚いた。

学生の方々が生き生きと実験していて,それぞれ夢を 持っているのがすごいと思った。

こんな近くに最先端の研究をしているところがあるの かと驚きました。それに,1人に1つの研究室があっ て,それぞれ好きな研究をしているのにはとてもあこ がれました。







^{名工を}低温焼成で低コスト化

		使つことから、1000
		破砕したガラス瓶なども
	今回、開発した技術	料廃材などの廃棄物で、
	No.	原料は99%以上が窯業原
	0度Cの温度が必要とな -	などの機能を併せ持つ。
So.	このため焼成も約120	軽量で、断熱性、吸音性
を合わせて製品化を図	石、粘土の原料を使う。	孔率が約65%と高いので
でもリフォーム用に焦点	塑性が必要で長石、珪	ることで多孔体とし、気
開発して、外装建材の中	プレス成形のために可	気泡(空気)を利用す
ほか、量産化システムを	-	No.
C前後に対応した上薬の	「万」でいる	成形し乾燥の後、焼成す
このため、1000度	し、東京1111月开し劣	を作る。これを流し込み
ウンが可能という。	い、吃式アノス戊ドノ売	ーとし、提祥により気泡
焼成温度も低くコストタ	粋の後、水分調整を行	として寒天を加えスラリ
のほとんどが廃棄物で、	分散判と水で調合、激粉	ミルで微粉碎、ケル化剤
などにも富む。また原料	石、珪石、粘土の原料を	剤と水で調合し、ボール
分以下と軽量で、断熱性	外装建材のタイルは長	材など未利用資源を分散
べ多孔体なので重さが半	能となる。	廃棄物となる窯業原料廃
は、こうしたタイルに比	度C前後の低温焼成が可	今回、確立した技術は
	4	
材開発へ	ム用外装建	リフォー
-	単材の開発を目指す。	たリフォーム用外装置
イソーシアムで22年度末をめどに同技術を応用し	の 器 意 匠 研 究 所 を 加 え た コン	CC)、多治見市陶器
2が特徴。ファインセラミックスセンター(JFこれをこうオリン・アミュルオルオンター(JF	の、低コストで製造できるのについます。	既戎温度も氏温のため
これにたが用ざって黒美京斗路才を舌用し、	ノスロ盟宣支所に用名して。	で四季度なマラミンコンの重要なのモンシン
、 器装亰斗筅オは1−需筆勿を亰枓とする多機能 →学センターの高橋実参哲に「1010・↑、↑	、お上や夏コを使りず」「業大学セラミックス基盤」	「皮記県空亰ケーチ
シュノマーの話言文をたっていてい、アママ		

2003年3月31日 発行所 名古屋工業大学 セラミックス基盤工学研究センター 〒507-0071 多治見市旭ケ丘10-6-29 電話(0572)27-6811 FAX(0572)27-6812 編集責任者 名古屋工業大学セラミックス基盤 工学研究センター 井田 隆 印刷所 株式会社コームラ 〒500-8227 岐阜市北一色8-7-28 電話(058)229-5858